

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7204343号
(P7204343)

(45)発行日 令和5年1月16日(2023.1.16)

(24)登録日 令和5年1月5日(2023.1.5)

(51)国際特許分類

F I

G 0 3 F 7/039(2006.01)

G 0 3 F 7/039 6 0 1

G 0 3 F 7/038(2006.01)

G 0 3 F 7/038 6 0 1

G 0 3 F 7/004(2006.01)

G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

C 0 8 F 12/22 (2006.01)

C 0 8 F 12/22

C 0 8 F 20/30 (2006.01)

C 0 8 F 20/30

請求項の数 16 (全123頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2018-96143(P2018-96143)

(22)出願日 平成30年5月18日(2018.5.18)

(65)公開番号 特開2018-205710(P2018-205710
A)

(43)公開日 平成30年12月27日(2018.12.27)

審査請求日 令和3年3月31日(2021.3.31)

(31)優先権主張番号 特願2017-111926(P2017-111926)

(32)優先日 平成29年6月6日(2017.6.6)

(33)優先権主張国・地域又は機関
日本国(JP)

(73)特許権者 000002093

住友化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

(74)代理人 110000202

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

(72)発明者 増山 達郎

大阪市此花区春日出中三丁目1番98号

住友化学株式会社内

(72)発明者 嶋田 雅彦

大阪市此花区春日出中三丁目1番98号

住友化学株式会社内

(72)発明者 市川 幸司

大阪市此花区春日出中三丁目1番98号

住友化学株式会社内

審査官 倉本 勝利

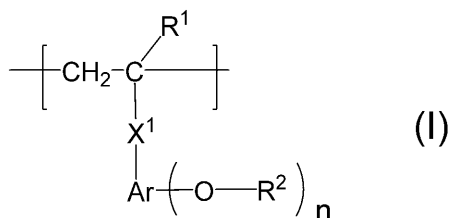
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(I)で表される構造単位を2種以上含む樹脂及び式(B1)で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



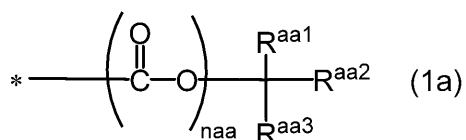
[式(I)中、

R¹は、水素原子又はメチル基を表す。X¹は、単結合又は -CO-O-* (*は、Arとの結合位を表す。)を表す。

Arは、置換基を有していてもよい炭素数6~36の3価又は4価の芳香族炭化水素基を表す。

R²は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表し、該酸不安定基が、式(1a)で表される基又は式(2a)で表される基である。

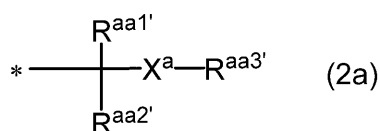
nは、2又は3を表す。]



[式 (1 a) 中、 R^{aa1} 、 R^{aa2} 及び R^{aa3} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は R^{aa1} 及び R^{aa2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

n aa は、0 又は 1 を表す。

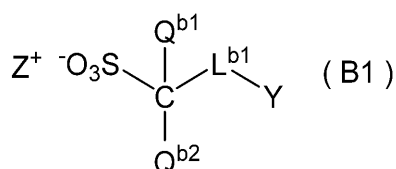
* は結合手を表す。]



[式 (2 a) 中、 $\text{R}^{\text{aa1}'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa2}'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $\text{R}^{\text{aa3}'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{\text{aa2}'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa3}'}$ は互いに結合してそれらが結合する - $\text{C} - \text{X}^{\text{a}}$ - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

X^{a} は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]



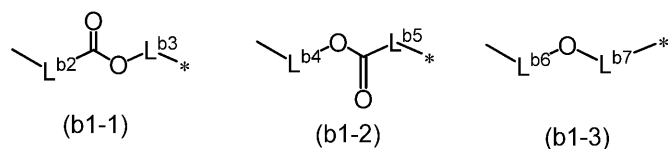
[式 (B 1) 中、

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

L^{b1} は、式 (b 1 - 1)、式 (b 1 - 2) 及び式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。

Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O -、- $\text{S}(\text{O})_2$ - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

Z^+ は、式 (b 2 - 1)、式 (b 2 - 2)、式 (b 2 - 3) 及び式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]



[式 (b 1 - 1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素

10

20

30

40

50

基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

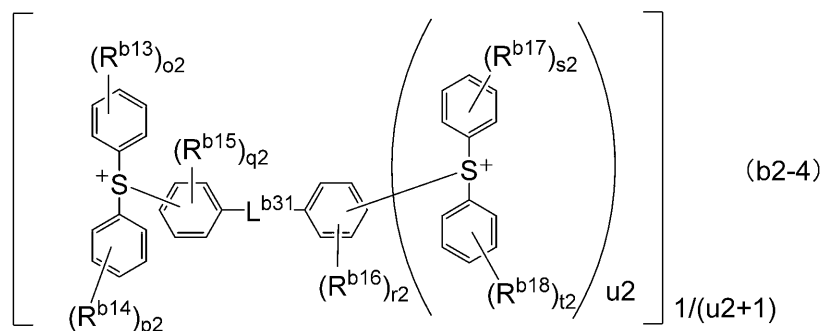
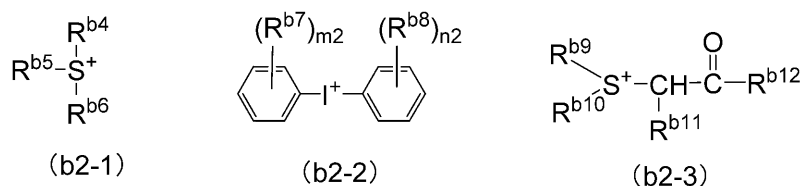
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-3) 中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]



[式 (b2-1) ~ 式 (b2-4) において、

$R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

m_2 及び n_2 は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。 m_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 n_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~

36の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数1～36の鎖式炭化水素基、炭素数3～36の脂環式炭化水素基又は炭素数6～18の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数1～12の鎖式炭化水素基、炭素数3～18の脂環式炭化水素基又は炭素数6～18の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素に含まれる水素原子は、炭素数6～18の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数1～12のアルコキシ基又は炭素数1～12のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する $-CH-CO-$ を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

10

$R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数1～12の脂肪族炭化水素基又は炭素数1～12のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o_2 、 p_2 、 s_2 及び t_2 は、それぞれ独立に、0～5のいずれかの整数を表す。

q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0～4のいずれかの整数を表す。

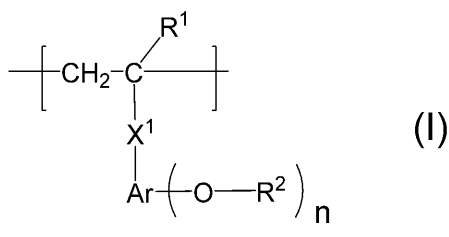
u_2 は0又は1を表す。

o_2 が2以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が2以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が2以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が2以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が2以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が2以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

20

【請求項2】

式(I)で表される構造単位と、式(a2-A)で表される構造単位又は式(a2-1)で表される構造単位を含む樹脂及び式(B1)で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



30

[式(I)中、

R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

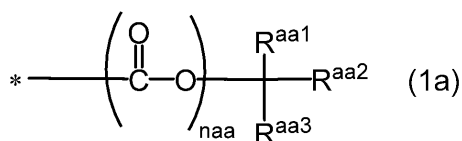
X^1 は、単結合又は $-CO-O-*$ (*は、Arとの結合位を表す。)を表す。

Arは、置換基を有していてもよい炭素数6～36の3価又は4価の芳香族炭化水素基を表す。

R^2 は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表し、該酸不安定基が、式(1a)で表される基又は式(2a)で表される基である。

40

nは、2又は3を表す。]



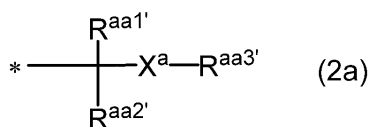
[式(1a)中、 R^{aa1} 、 R^{aa2} 及び R^{aa3} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数1～8のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数3～20の脂環

50

式炭化水素基を表すか、又は R^{aa1} 及び R^{aa2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

n_{aa} は、0 又は 1 を表す。

* は結合手を表す。]

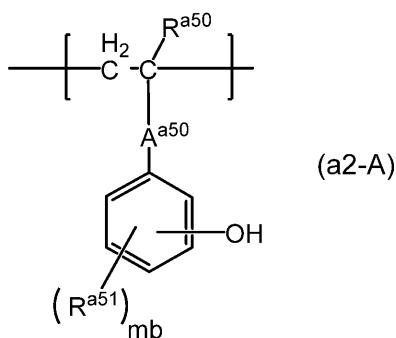


10

[式 (2 a) 中、 R^{aa1} 及び R^{aa2} は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 R^{aa3} は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は R^{aa2} 及び R^{aa3} は互いに結合してそれらが結合する - C - X^a - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]



20

[式 (a 2 - A) 中、

R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

30

R^{a51} は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

A^{a50} は、単結合又は $* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ を表し、* は $- R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合手を表す。

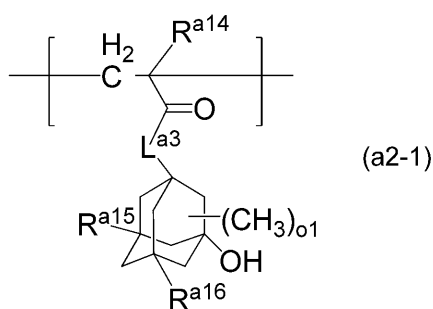
A^{a52} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、- O -、- C O - O - 又は - O - C O - を表す。

n_b は、0 又は 1 を表す。

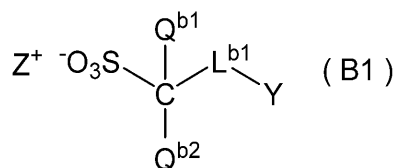
m_b は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 m_b が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]

40



50

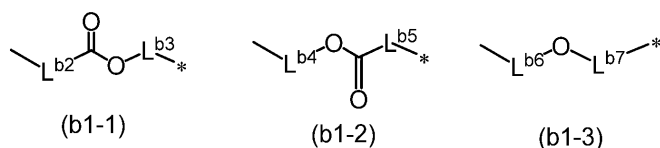
[式 (a 2 - 1) 中、
 L^{a3} は、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k2}-CO-O-$ を表し、
 $k2$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。 $*$ は $-CO-$ との結合手を表す。
 R^{a14} は、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a15} 及び R^{a16} は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基又はヒドロキシ基を表す。
 $o1$ は、0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。]



10

[式 (B 1) 中、
 Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。
 L^{b1} は、式 (b 1 - 1)、式 (b 1 - 2) 及び式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。
 Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
 Z^+ は、式 (b 2 - 1)、式 (b 2 - 2)、式 (b 2 - 3) 及び式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]

20

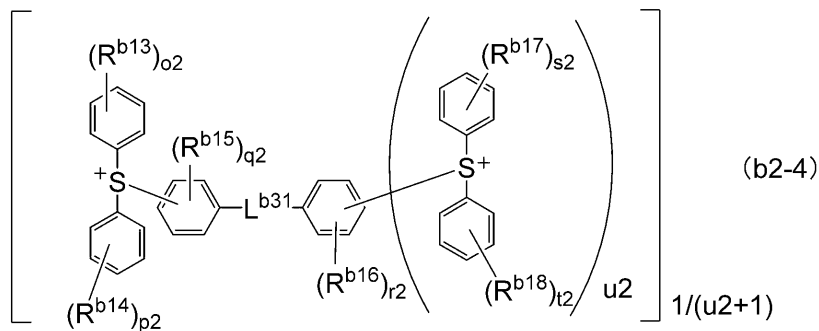
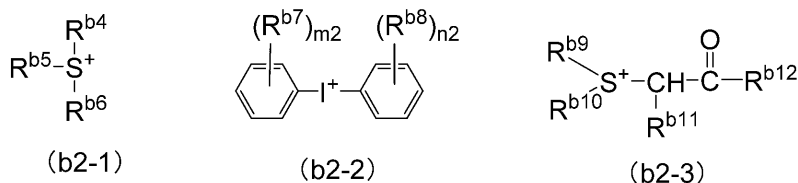


[式 (b 1 - 1) 中、
 L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。
 L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。
式 (b 1 - 2) 中、
 L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。
 L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。
式 (b 1 - 3) 中、
 L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。
 L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]

30

40

50



10

[式(b2-1)～式(b2-4)において、

$R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数1～30の鎖式炭化水素基、炭素数3～36の脂環式炭化水素基又は炭素数6～36の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数1～12のアルコキシ基、炭素数3～12の脂環式炭化水素基又は炭素数6～18の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数1～18の脂肪族炭化水素基、炭素数2～4のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数1～12のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

20

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数1～12の脂肪族炭化水素基又は炭素数1～12のアルコキシ基を表す。

30

$m2$ 及び $n2$ は、それぞれ独立に0～5のいずれかの整数を表す。 $m2$ が2以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 $n2$ が2以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数1～36の鎖式炭化水素基又は炭素数3～36の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数1～36の鎖式炭化水素基、炭素数3～36の脂環式炭化水素基又は炭素数6～18の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数1～12の鎖式炭化水素基、炭素数3～18の脂環式炭化水素基又は炭素数6～18の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数6～18の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数1～12のアルコキシ基又は炭素数1～12のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する $-CH-CO-$ を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

40

$R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数1～12の脂肪族炭化水素基又は炭素数1～12のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

$o2$ 、 $p2$ 、 $s2$ 及び $t2$ は、それぞれ独立に、0～5のいずれかの整数を表す。

50

q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

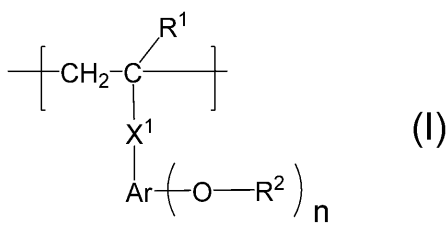
u_2 は 0 又は 1 を表す。

o_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 3】

式 (I) で表される構造単位と、式 (a1-0) で表される構造単位、式 (a1-1) で表される構造単位及び式 (a1-2) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも 2 種とを含む樹脂及び式 (B1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。

10



[式 (I) 中、

R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

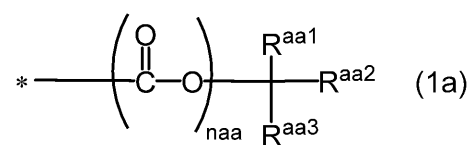
20

X^1 は、単結合又は $-\text{CO}-\text{O}-*$ ($*$ は、 Ar との結合位を表す。) を表す。

Ar は、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 36 の 3 価又は 4 価の芳香族炭化水素基を表す。

R^2 は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表し、該酸不安定基が、式 (1a) で表される基又は式 (2a) で表される基である。

n は、2 又は 3 を表す。]

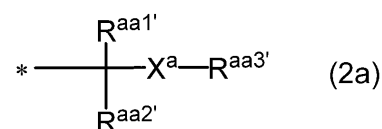


30

[式 (1a) 中、 R^{aa1} 、 R^{aa2} 及び R^{aa3} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は R^{aa1} 及び R^{aa2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

naa は、0 又は 1 を表す。

$*$ は結合手を表す。]



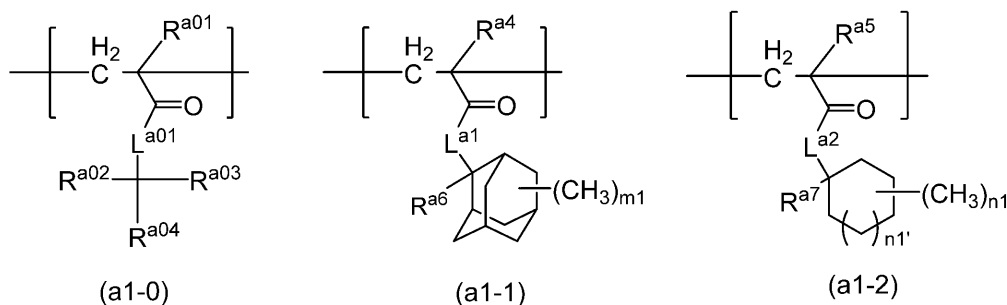
40

[式 (2a) 中、 $\text{R}^{aa1'}$ 及び $\text{R}^{aa2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $\text{R}^{aa3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{aa2'}$ 及び $\text{R}^{aa3'}$ は互いに結合してそれらが結合する $-\text{C}-\text{X}^a-$ とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

50

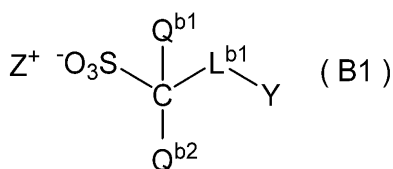
* は結合手を表す。]



10

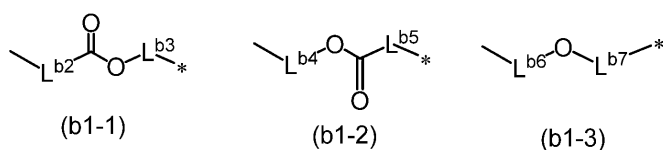
[式 (a 1 - 0) 、 式 (a 1 - 1) 及び 式 (a 1 - 2) 中、
 L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k1}-CO-O-$ を表し、 $k1$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、* は $-CO-$ との結合手を表す。
 R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a02} 、 R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。
 R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。
 $m1$ は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。
 $n1$ は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。
 $n1'$ は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

20



[式 (B 1) 中、
 Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。
 L^{b1} は、式 (b 1 - 1) 、 式 (b 1 - 2) 及び 式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。
 Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
 Z^+ は、式 (b 2 - 1) 、 式 (b 2 - 2) 、 式 (b 2 - 3) 及び 式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]

30



40

[式 (b 1 - 1) 中、
 L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。
 L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭

50

化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

ただし、L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

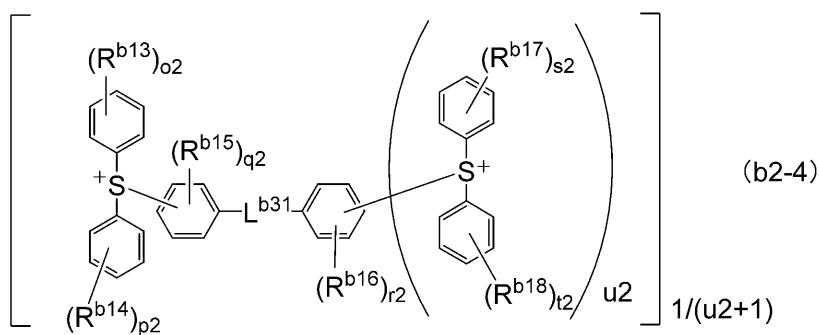
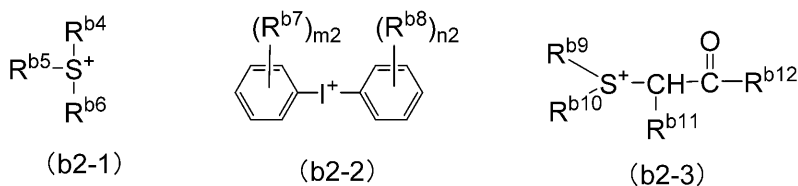
ただし、L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-3) 中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる -CH₂- は、-O- 又は -CO- に置き換わっていてもよい。

ただし、L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]



[式 (b2-1) ~ 式 (b2-4) において、

R^{b4} ~ R^{b6} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

m2 及び n2 は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。m2 が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、n2 が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫

黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-
又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する -CH-CO- を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S-
-又は -CO- に置き換わってもよい。

10

R^{b13} ~ R^{b18} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o₂、p₂、s₂ 及び t₂ は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

q₂ 及び r₂ は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

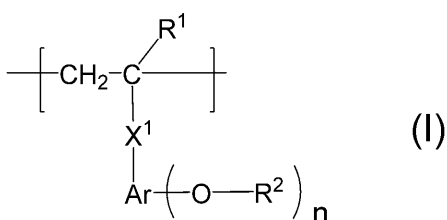
u₂ は 0 又は 1 を表す。

o₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、p₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、q₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、r₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、s₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、t₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

20

【請求項 4】

式 (I) で表される構造単位を含む樹脂及び式 (B1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



30

[式 (I) 中、

R¹ は、水素原子又はメチル基を表す。

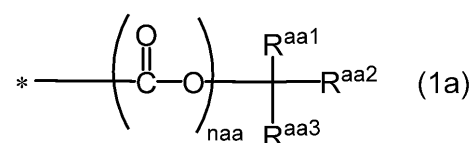
X¹ は、-CO-O-* (* は、Ar との結合位を表す。) を表す。

Ar は、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 36 の 3 価又は 4 価の芳香族炭化水素基を表す。

R² は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表し、該酸不安定基が、式 (1a) で表される基又は式 (2a) で表される基である。

n は、2 又は 3 を表す。]

40

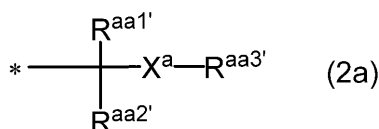


[式 (1a) 中、R^{aa1}、R^{aa2} 及び R^{aa3} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は R^{aa1} 及び R^{aa2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

50

n a a は、0 又は 1 を表す。

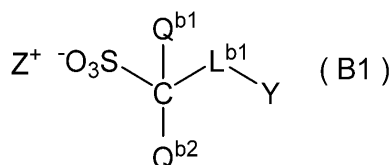
* は結合手を表す。]



[式 (2 a) 中、 $R^{aa1'}$ 及び $R^{aa2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $R^{aa3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は $R^{aa2'}$ 及び $R^{aa3'}$ は互いに結合してそれらが結合する - C - X^a - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]



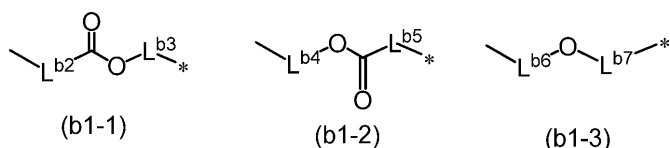
[式 (B 1) 中、

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

L^{b1} は、式 (b 1 - 1)、式 (b 1 - 2) 及び式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。

Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O -、- $S(O)_2$ - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

Z^+ は、式 (b 2 - 1)、式 (b 2 - 2)、式 (b 2 - 3) 及び式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]



[式 (b 1 - 1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b 1 - 2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭

化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

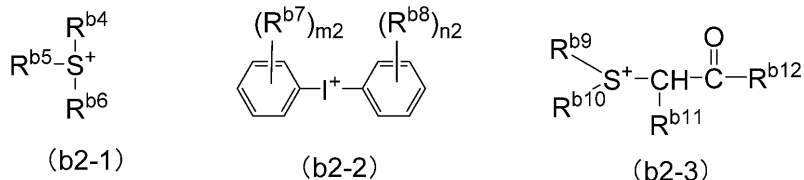
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b1-3) 中、

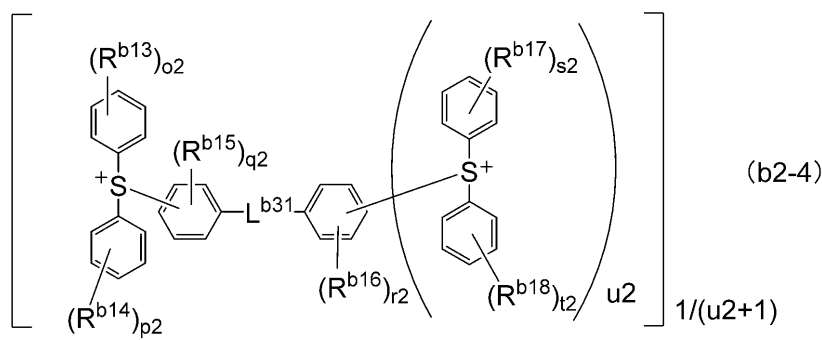
L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]



10



20

[式 (b2-1) ~ 式 (b2-4) において、

R^{b4} ~ R^{b6} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

30

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

$m2$ 及び $n2$ は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。 $m2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 $n2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

40

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水

50

素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する - C H - C O - を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる - C H₂ - は、- O - 、- S - 又は - C O - に置き換わってもよい。

$R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o_2 、 p_2 、 s_2 及び t_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

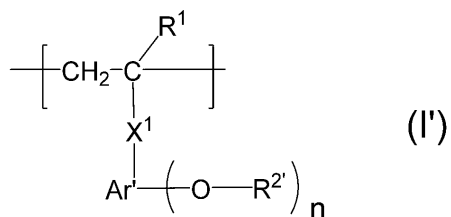
u_2 は 0 又は 1 を表す。

10

o_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 5】

式 (I') で表される構造単位を 2 種以上含む樹脂及び式 (B1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



20

[式 (I') 中、

R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

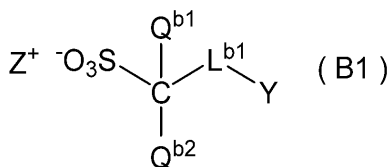
X^1 は、単結合又は - C O - O - * (* は、Ar との結合位を表す。) を表す。

Ar' は、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基を表す。

$R^{2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表す。

30

n は、2 又は 3 を表す。]



[式 (B1) 中、

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

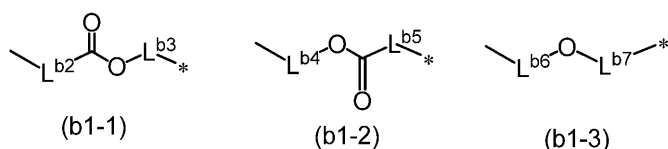
40

L^{b1} は、式 (b1-1)、式 (b1-2) 及び式 (b1-3) のいずれかで表される基を表す。

Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - C H₂ - は、- O - 、- S (O)₂ - 又は - C O - に置き換わっていてもよい。

Z⁺ は、式 (b2-1)、式 (b2-2)、式 (b2-3) 及び式 (b2-4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]

50



[式 (b 1 - 1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b 1 - 2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

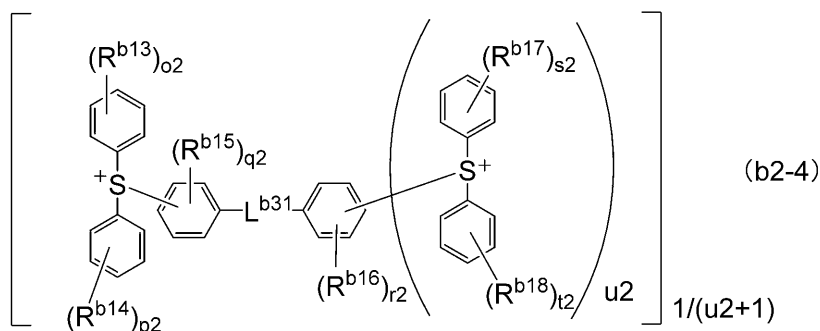
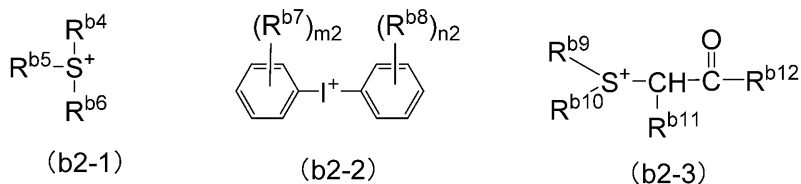
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b 1 - 3) 中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]



[式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) において、

$R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく

、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。R^{b4}とR^{b5}とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒にあって環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b7}及びR^{b8}は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

m₂ 及び n₂ は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。m₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、n₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9}及びR^{b10}は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。R^{b9}とR^{b10}とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒にあって環を形成してもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b11}は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12}は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。R^{b11}とR^{b12}とは、互いに結合してそれらが結合する -CH-CO- を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる -CH₂- は、-O-、-S- 又は -CO- に置き換わってもよい。

R^{b13} ~ R^{b18}は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31}は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o₂、p₂、s₂ 及び t₂ は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

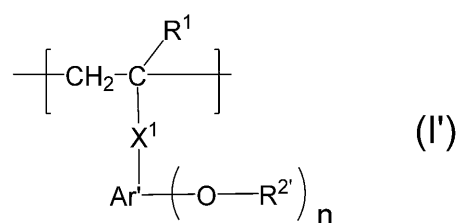
q₂ 及び r₂ は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

u₂ は 0 又は 1 を表す。

o₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、p₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、q₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、r₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、s₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、t₂ が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 6】

式 (I') で表される構造単位と、式 (a2-A) で表される構造単位又は式 (a2-1) で表される構造単位とを含む樹脂及び式 (B1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



[式 (I') 中、

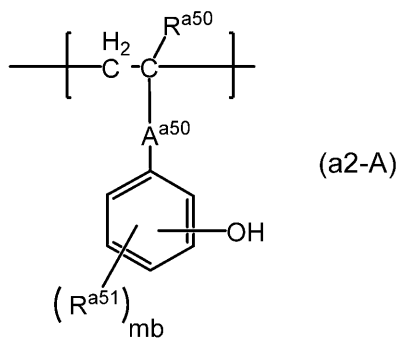
R¹ は、水素原子又はメチル基を表す。

X¹ は、単結合又は -CO-O-* (* は、Ar' との結合位を表す。) を表す。

Ar' は、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基を表す。

R^{2'} は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表す。

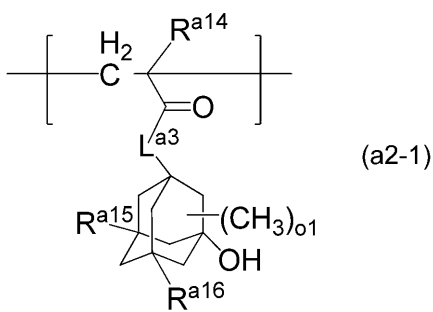
n は、2 又は 3 を表す。]



10

[式 (a 2 - A) 中、
 R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。
 R^{a51} は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。
 A^{a50} は、単結合又は $^*-X^{a51}-(A^{a52}-X^{a52})_{nb}-$ を表し、 $*$ は $-R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合手を表す。
 A^{a52} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。
 X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 、 $-CO-O-$ 又は $-O-CO-$ を表す。
 nb は、0 又は 1 を表す。
 mb は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 mb が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]

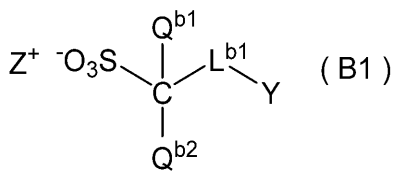
20



30

[式 (a 2 - 1) 中、
 L^{a3} は、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k2}-CO-O-$ を表し、
 $k2$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。 $*$ は $-CO-$ との結合手を表す。
 R^{a14} は、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a15} 及び R^{a16} は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基又はヒドロキシ基を表す。
 $o1$ は、0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。]

40



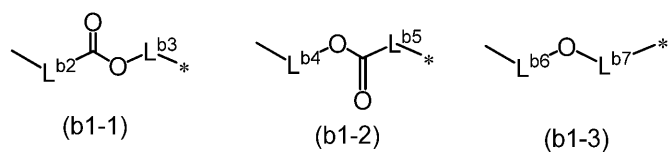
[式 (B 1) 中、
 Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

50

L^{b1} は、式(b1-1)、式(b1-2)及び式(b1-3)のいずれかで表される基を表す。

Yは、置換基を有していてもよい炭素数3～18の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

Z^+ は、式(b2-1)、式(b2-2)、式(b2-3)及び式(b2-4)のいずれかで表される有機カチオンを表す。]



10

[式(b1-1)中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22以下である。

20

式(b1-2)中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22以下である。

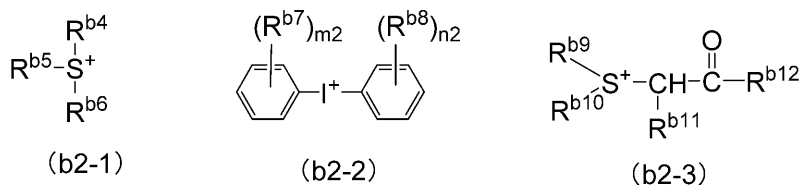
式(b1-3)中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

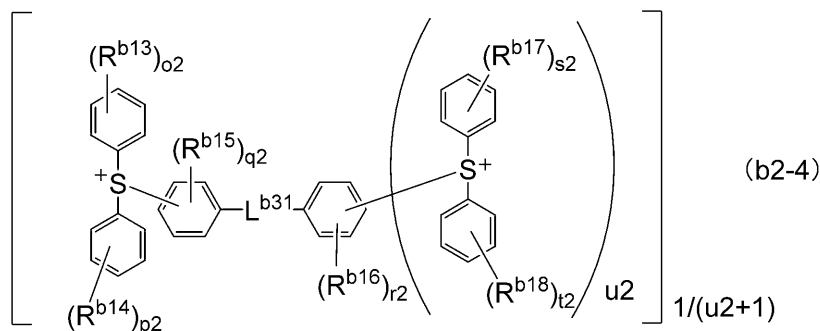
30

L^{b7} は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23以下である。]



40

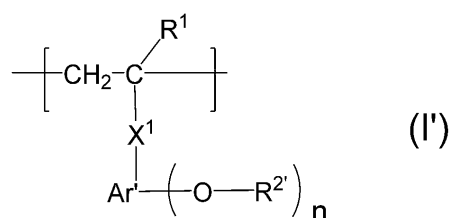


50

[式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) において、
 $R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。
 R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。
 m_2 及び n_2 は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。 m_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 n_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。
 R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。
 R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。
 R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する $-CH-CO-$ を含めて環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。
 $R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。
 L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。
 o_2 、 p_2 、 s_2 及び t_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。
 q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。
 u_2 は 0 又は 1 を表す。
 o_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 7】

式 (I') で表される構造単位と、式 (a 1 - 0) で表される構造単位、式 (a 1 - 1) で表される構造単位及び式 (a 1 - 2) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも 2 種とを含む樹脂及び式 (B 1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



10

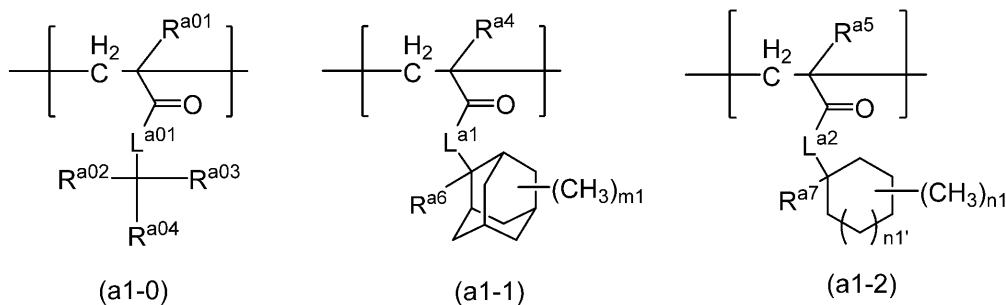
20

30

40

50

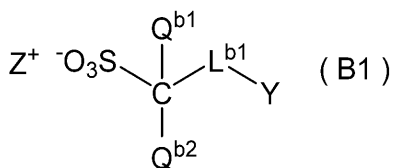
[式 (I ') 中、
 R^{1-} は、水素原子又はメチル基を表す。
 X^{1-} は、単結合又は $-CO-O-^*$ (* は、 Ar との結合位を表す。) を表す。
 Ar^{1-} は、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基を表す。
 R^{2-} は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表す。
 n は、2 又は 3 を表す。]



10

[式 (a 1 - 0) 、式 (a 1 - 1) 及び式 (a 1 - 2) 中、
 L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k1}-CO-O-$ を表し、 $k1$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、 * は $-CO-$ との結合手を表す。
 R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a02} 、 R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。
 R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。
 $m1$ は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。
 $n1$ は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。
 $n1'$ は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

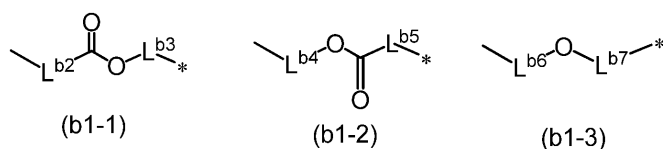
20



30

[式 (B 1) 中、
 Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。
 L^{b1} は、式 (b 1 - 1) 、式 (b 1 - 2) 及び式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。
 Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
 Z^{+} は、式 (b 2 - 1) 、式 (b 2 - 2) 、式 (b 2 - 3) 及び式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]

40



50

[式 (b 1 - 1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b 1 - 2) 中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

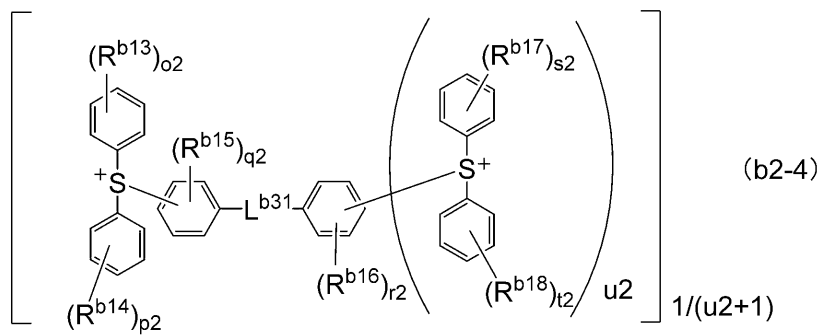
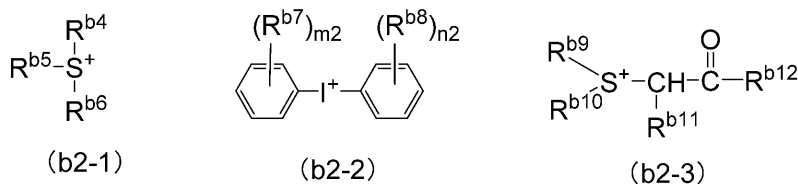
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。

式 (b 1 - 3) 中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]



[式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) において、

R^{b4} ~ R^{b6} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる - CH_2 - は、- O - 、- S - 又は - CO - に置き換わってもよい。

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基

又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

m_2 及び n_2 は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。 m_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 n_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する $-CH_2-$ 、 $-CO-$ を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b13} ~ R^{b18} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o_2 、 p_2 、 s_2 及び t_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

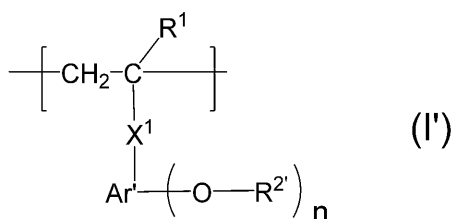
q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

u_2 は 0 又は 1 を表す。

o_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が 2 以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 8】

式 (I') で表される構造単位を含む樹脂及び式 (B1) で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物。



[式 (I') 中、

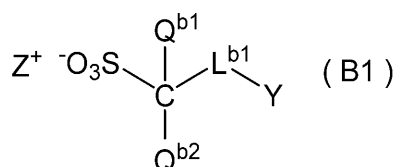
R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

X^1 は、 $-CO-O-*$ ($*$ は、 Ar' との結合位を表す。) を表す。

Ar' は、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基を表す。

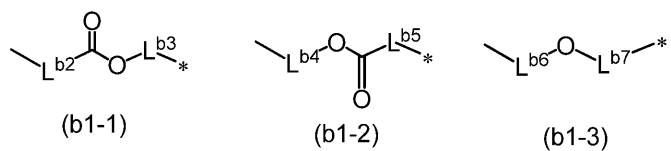
$R^{2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表す。

n は、2 又は 3 を表す。]



[式 (B 1) 中、
 Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。
 L^{b1} は、式 (b 1 - 1)、式 (b 1 - 2) 及び式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基を表す。
 Y は、置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
 Z^+ は、式 (b 2 - 1)、式 (b 2 - 2)、式 (b 2 - 3) 及び式 (b 2 - 4) のいずれかで表される有機カチオンを表す。]

10



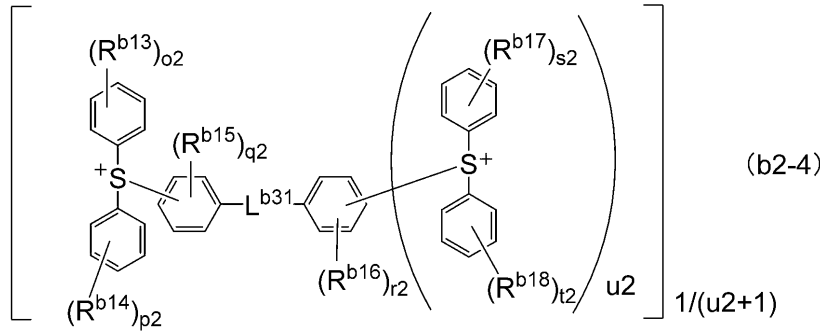
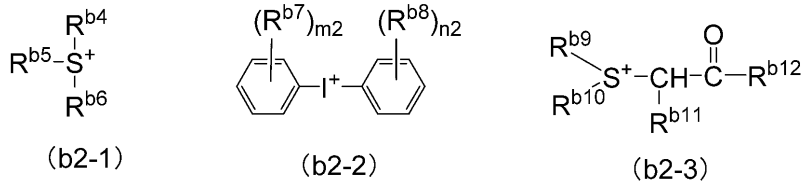
[式 (b 1 - 1) 中、
 L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。
 L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22 以下である。
式 (b 1 - 2) 中、
 L^{b4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。
 L^{b5} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22 以下である。
式 (b 1 - 3) 中、
 L^{b6} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。
 L^{b7} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。
ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23 以下である。]

20

30

40

50



10

[式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) において、

$R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。 R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる - CH₂ - は、- O - 、 - S - 又は - CO - に置き換わってもよい。

20

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

$m2$ 及び $n2$ は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。 $m2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 $n2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

30

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。 R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる - CH₂ - は、- O - 、 - S - 又は - CO - に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。 R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する - CH - CO - を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる - CH₂ - は、- O - 、 - S - 又は - CO - に置き換わってもよい。

40

$R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

$o2$ 、 $p2$ 、 $s2$ 及び $t2$ は、それぞれ独立に、0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

$q2$ 及び $r2$ は、それぞれ独立に、0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。

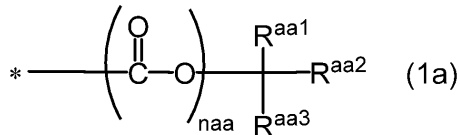
50

u² は 0 又は 1 を表す。

o² が 2 以上 のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、p² が 2 以上 のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、q² が 2 以上 のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、r² が 2 以上 のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、s² が 2 以上 のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、t² が 2 以上 のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。]

【請求項 9】

R² における酸不安定基が、式 (1a) で表される基又は式 (2a) で表される基である請求項 5 ~ 8 のいずれかに記載のレジスト組成物。



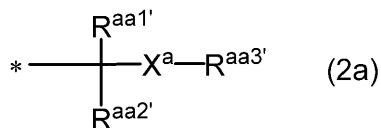
10

[式 (1a) 中、R^{aa1}、R^{aa2} 及び R^{aa3} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は R^{aa1} 及び R^{aa2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

n aa は、0 又は 1 を表す。

* は結合手を表す。]

20



[式 (2a) 中、R^{aa1'} 及び R^{aa2'} は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、R^{aa3'} は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は R^{aa2'} 及び R^{aa3'} は互いに結合してそれらが結合する - C - X^a - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

30

X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]

【請求項 10】

X¹ が、単結合である請求項 1 ~ 3 及び 5 ~ 7、並びに、請求項 5 ~ 7 のいずれかを引用する請求項 9 のいずれかに記載のレジスト組成物。

【請求項 11】

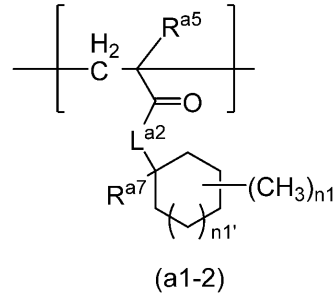
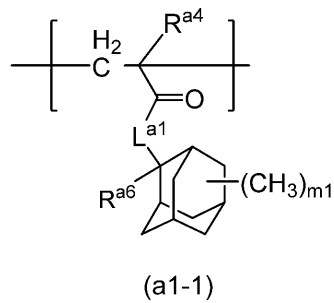
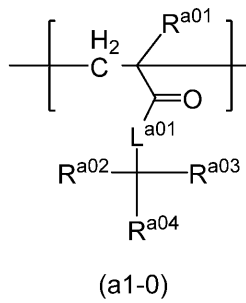
n が、2 である請求項 1 ~ 10 のいずれかに記載のレジスト組成物。

【請求項 12】

前記樹脂が、

式 (a1-0) で表される構造単位、式 (a1-1) で表される構造単位、式 (a1-2) で表される構造単位、式 (a1-0X) で表される構造単位、式 (a2-A) で表される構造単位、式 (a2-1) で表される構造単位、式 (a3-1) で表される構造単位、式 (a3-2) で表される構造単位、式 (a3-3) で表される構造単位及び式 (a3-4) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも 1 種をさらに含む請求項 1、4、5 及び 8、並びに、請求項 1、4、5 又は 8 を引用する請求項 9 ~ 11 のいずれかに記載のレジスト組成物。

40



10

[式 (a 1 - 0) 、式 (a 1 - 1) 及び式 (a 1 - 2) 中、
 L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k1}-CO-$
 $-O-$ を表し、 $k1$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、 $*$ は $-CO-$ との結合手を表す。
 R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a02} 、 R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~
 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。

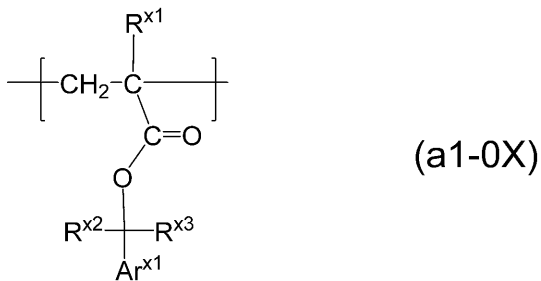
R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂
 環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。

$m1$ は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。

$n1$ は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。

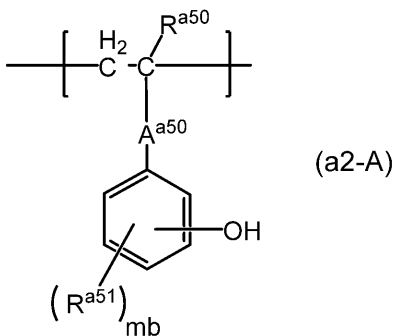
$n1'$ は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

20



30

[式 (a 1 - 0 X) 中、
 R^{x1} は、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
 R^{x2} 及び R^{x3} は、互いに独立に、炭素数 1 ~ 6 の飽和炭化水素基を表す。
 Ar^{x1} は、炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表す。]



40

[式 (a 2 - A) 中、
 R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のア
 ルキル基を表す。

R^{a51} は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、
 炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、ア

50

クリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

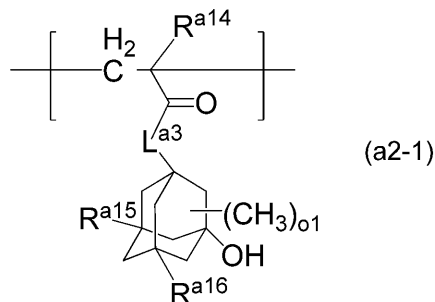
A^{a50} は、単結合又は $* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ を表し、 $*$ は $- R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合手を表す。

A^{a52} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 、 $- CO - O -$ 又は $- O - CO -$ を表す。

nb は、0 又は 1 を表す。

mb は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 mb が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]



10

[式 (a 2 - 1) 中、

L^{a3} は、 $- O -$ 又は $* - O - (CH_2)_{k2} - CO - O -$ を表し、

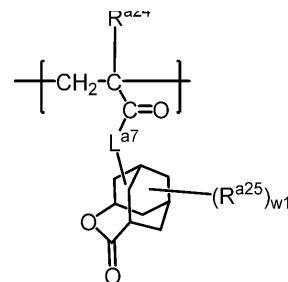
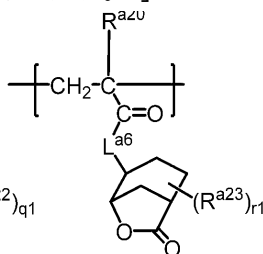
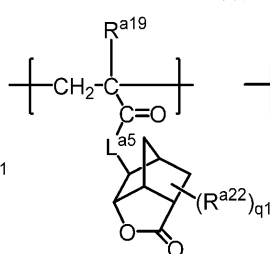
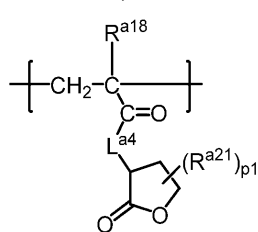
$k2$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。 $*$ は $- CO -$ との結合手を表す。

R^{a14} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a15} 及び R^{a16} は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基又はヒドロキシ基を表す。

$o1$ は、0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。]

20



30

[式 (a 3 - 1)、式 (a 3 - 2)、式 (a 3 - 3) 及び式 (a 3 - 4) 中、

L^{a4} 、 L^{a5} 及び L^{a6} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 又は $* - O - (CH_2)_{k3} - CO - O -$ ($k3$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。) で表される基を表す。

L^{a7} は、 $- O -$ 、 $* - O - L^{a8} - O -$ 、 $* - O - L^{a8} - CO - O -$ 、 $* - O - L^{a8} - CO - O - L^{a9} - CO - O -$ 又は $* - O - L^{a8} - O - CO - L^{a9} - O -$ を表す。

L^{a8} 及び L^{a9} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

$*$ はカルボニル基との結合手を表す。

R^{a18} 、 R^{a19} 及び R^{a20} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a24} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。

R^{a21} は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。

R^{a22} 、 R^{a23} 及び R^{a25} は、それぞれ独立に、カルボキシ基、シアノ基又は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。

$p1$ は 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

$q1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

$r1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

40

50

w 1 は、0 ~ 8 のいずれかの整数を表す。

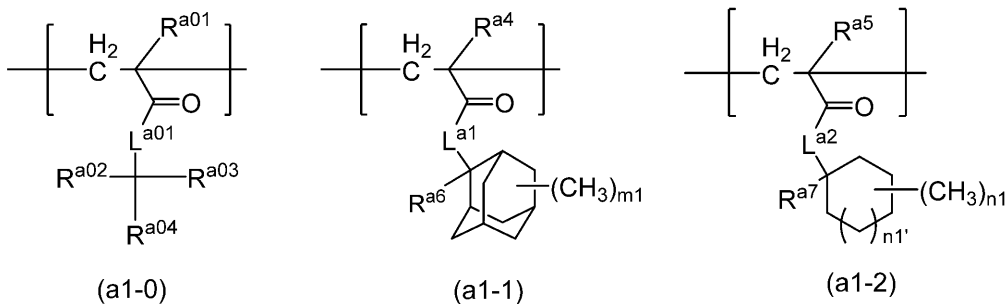
p 1、q 1、r 1 及び / 又は w 1 が 2 以上のとき、複数の R^{a21} 、 R^{a22} 、 R^{a23} 及び / 又は R^{a25} は互いに同一であってもよく、異なってもよい。]

【請求項 13】

前記樹脂が、

式 (a1-0) で表される構造単位、式 (a1-1) で表される構造単位、式 (a1-2) で表される構造単位、式 (a1-0X) で表される構造単位、式 (a3-1) で表される構造単位、式 (a3-2) で表される構造単位、式 (a3-3) で表される構造単位及び式 (a3-4) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも 1 種をさらに含む請求項 2 及び 6、並びに、請求項 2 又は 6 を引用する請求項 9 ~ 11 のいずれかに記載のレジスト組成物。

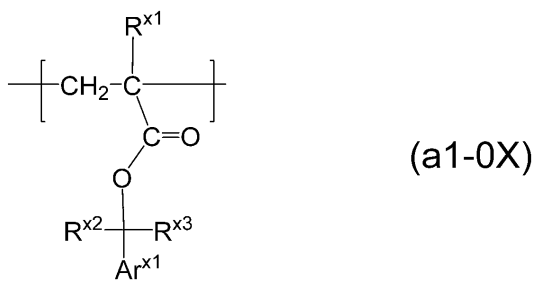
10



20

[式 (a1-0)、式 (a1-1) 及び式 (a1-2) 中、
 L^{a01} 、 L^{a1} 及び L^{a2} は、それぞれ独立に、 $-\text{O}-$ 又は $^*-\text{O}-(\text{CH}_2)_{k1}-\text{CO}-\text{O}-$ を表し、 $k1$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表し、 $*$ は $-\text{CO}-$ との結合手を表す。
 R^{a01} 、 R^{a4} 及び R^{a5} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a02} 、 R^{a03} 及び R^{a04} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。
 R^{a6} 及び R^{a7} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。
 $m1$ は 0 ~ 14 のいずれかの整数を表す。
 $n1$ は 0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。
 $n1'$ は 0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。]

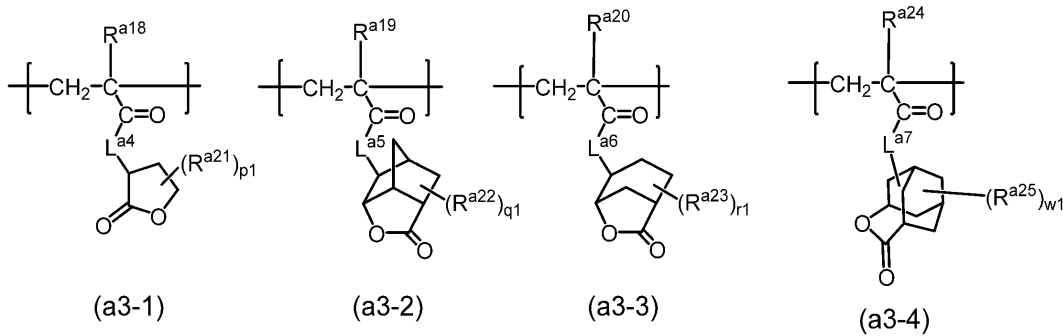
30



40

[式 (a1-0X) 中、
 R^{x1} は、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
 R^{x2} 及び R^{x3} は、互いに独立に、炭素数 1 ~ 6 の飽和炭化水素基を表す。
 Ar^{x1} は、炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表す。]

50



10

[式 (a 3 - 1) 、 式 (a 3 - 2) 、 式 (a 3 - 3) 及び 式 (a 3 - 4) 中、
 L^{a4} 、 L^{a5} 及び L^{a6} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k3}-CO-O-$ ($k3$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。) で表される基を表す。
 L^{a7} は、 $-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-CO-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-CO-O-L^{a9}-CO-O-$ 又は $^*-O-L^{a8}-O-CO-L^{a9}-O-$ を表す。
 L^{a8} 及び L^{a9} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。
 $*$ はカルボニル基との結合手を表す。
 R^{a18} 、 R^{a19} 及び R^{a20} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a24} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。
 R^{a21} は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
 R^{a22} 、 R^{a23} 及び R^{a25} は、それぞれ独立に、カルボキシ基、シアノ基又は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
 $p1$ は 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。
 $q1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
 $r1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
 $w1$ は、0 ~ 8 のいずれかの整数を表す。
 $p1$ 、 $q1$ 、 $r1$ 及び / 又は $w1$ が 2 以上のとき、複数の R^{a21} 、 R^{a22} 、 R^{a23} 及び / 又は R^{a25} は互いに同一であってもよく、異なってもよい。]

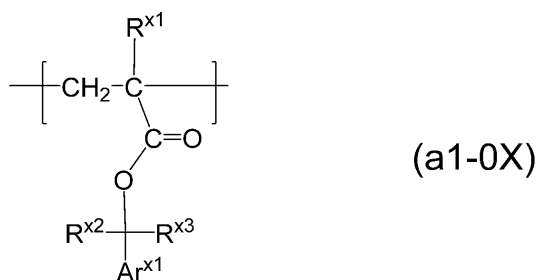
20

30

【請求項 14】

前記樹脂が、

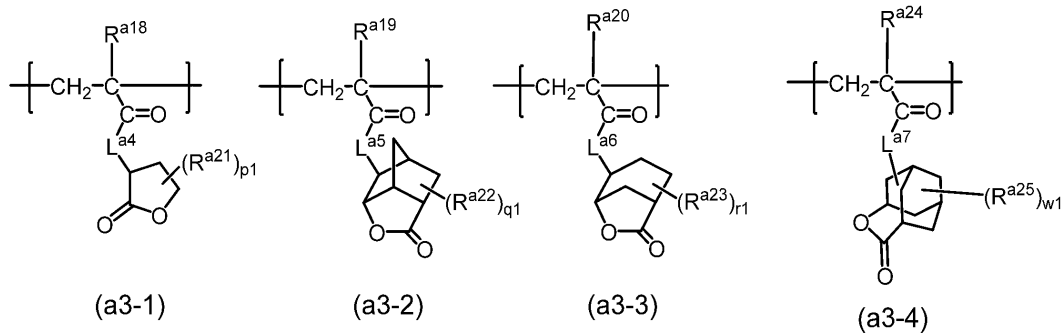
式 (a 1 - 0 X) で表される構造単位、式 (a 3 - 1) で表される構造単位、式 (a 3 - 2) で表される構造単位、式 (a 3 - 3) で表される構造単位及び式 (a 3 - 4) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも 1 種をさらに含む請求項 3 及び 7、並びに、請求項 3 又は 7 を引用する請求項 9 ~ 11 のいずれかに記載のレジスト組成物。



40

[式 (a 1 - 0 X) 中、
 R^{x1} は、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。
 R^{x2} 及び R^{x3} は、互いに独立に、炭素数 1 ~ 6 の飽和炭化水素基を表す。
 Ar^{x1} は、炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表す。]

50



10

[式 (a 3 - 1) 、 式 (a 3 - 2) 、 式 (a 3 - 3) 及び式 (a 3 - 4) 中、
 L^{a4} 、 L^{a5} 及び L^{a6} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k3}-CO-O-$ ($k3$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。) で表される基を表す。
 L^{a7} は、 $-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-CO-O-$ 、 $^*-O-L^{a8}-CO-O-L^{a9}-CO-O-$ 又は $^*-O-L^{a8}-O-CO-L^{a9}-O-$ を表す。
 L^{a8} 及び L^{a9} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。
 $*$ はカルボニル基との結合手を表す。
 R^{a18} 、 R^{a19} 及び R^{a20} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 R^{a24} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。
 R^{a21} は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
 R^{a22} 、 R^{a23} 及び R^{a25} は、それぞれ独立に、カルボキシ基、シアノ基又は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
 $p1$ は 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。
 $q1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
 $r1$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
 $w1$ は、0 ~ 8 のいずれかの整数を表す。
 $p1$ 、 $q1$ 、 $r1$ 及び / 又は $w1$ が 2 以上のとき、複数の R^{a21} 、 R^{a22} 、 R^{a23} 及び / 又は R^{a25} は互いに同一であってもよく、異なってもよい。]

20

30

【請求項 15】

式 (B 1) で表される酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩をさらに含有する請求項 1 ~ 14 のいずれかに記載のレジスト組成物。

【請求項 16】

- (1) 請求項 1 ~ 15 のいずれかに記載のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、
 - (2) 塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、
 - (3) 組成物層に露光する工程、
 - (4) 露光後の組成物層を加熱する工程、及び
 - (5) 加熱後の組成物層を現像する工程、
- を含むレジストパターンの製造方法。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

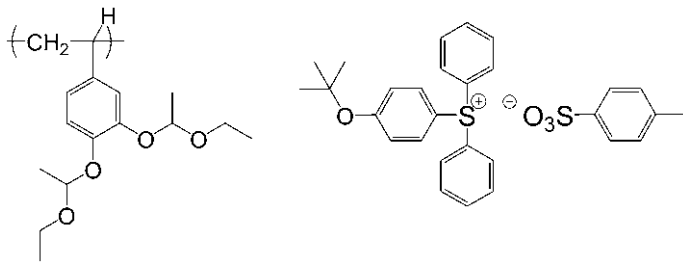
本発明は、レジスト組成物及びレジスト組成物を用いるレジストパターンの製造方法等に関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献 1 には、下記構造単位を有する樹脂と下記式で表される酸発生剤を含有するレジスト組成物が記載されている。

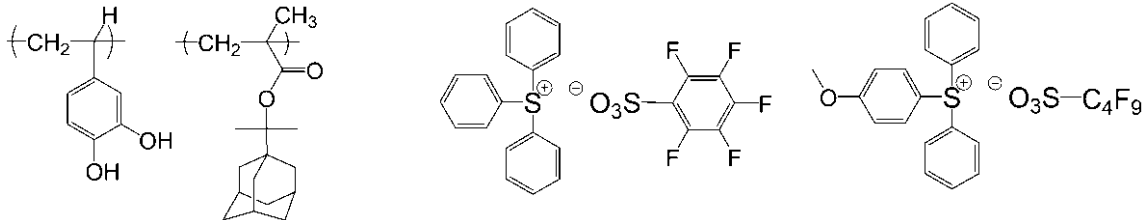
50



【 0 0 0 3 】

特許文献 2 には、下記構造単位を有する樹脂及び下記式で表される 2 種の酸発生剤を含む樹脂組成物が記載されている。

10



【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

20

【 0 0 0 4 】

【 文献 】 特開平 8 - 3 3 7 6 1 6 号公報

特開 2 0 0 5 - 0 9 1 7 1 2 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 5 】

本発明は、上記のレジスト組成物から形成されたレジストパターンより、ラインエッジラフネス（LER）が良好なレジストパターンを得るためのレジスト組成物を提供することを課題とする。

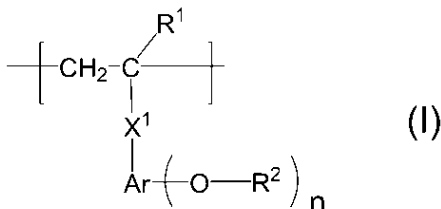
【 課題を解決するための手段 】

30

【 0 0 0 6 】

本発明は、以下の発明を含む。

[1] 式（ I ）で表される構造単位を含む樹脂及び式（ B 1 ）で表される酸発生剤を含む樹脂組成物。



(I)

40

[式（ I ）中、

R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

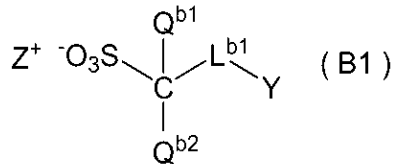
X^1 は、単結合又は $-CO-O-*$ （*は、Ar との結合位を表す。）を表す。

Ar は、置換基を有していてもよい炭素数 6 ～ 36 の 3 価又は 4 価の芳香族炭化水素基を表す。

R^2 は、それぞれ独立に、水素原子又は酸不安定基を表す。

n は、2 又は 3 を表す。]

50



[式 (B 1) 中、

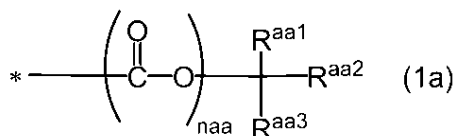
$\text{Q}^{\text{b}1}$ 及び $\text{Q}^{\text{b}2}$ は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基を表す。

$\text{L}^{\text{b}1}$ は、炭素数 1 ~ 24 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - の少なくとも一つは、- O - に置き換わり、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- CO - に置き換わっていてもよく、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。

Y は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 、- $\text{S}(\text{O})_2$ - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

Z^+ は、有機カチオンを表す。]

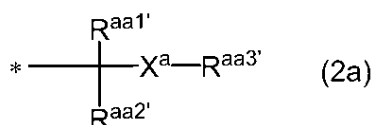
[2] R^2 における酸不安定基が、式 (1 a) で表される基又は式 (2 a) で表される基である [1] 記載のレジスト組成物。



[式 (1 a) 中、 $\text{R}^{\text{aa}1}$ 、 $\text{R}^{\text{aa}2}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3}$ は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{\text{aa}1}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}2}$ は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

naa は、0 又は 1 を表す。

* は結合手を表す。]



[式 (2 a) 中、 $\text{R}^{\text{aa}1'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $\text{R}^{\text{aa}3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{\text{aa}2'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3'}$ は互いに結合してそれらが結合する - $\text{C}-\text{X}^a$ - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]

[3] X^1 が、単結合である [1] 又は [2] 記載のレジスト組成物。

[4] Ar が、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基である [1] ~ [3] のいずれかに記載のレジスト組成物。

[5] n が、2 である [1] ~ [4] のいずれかに記載のレジスト組成物。

[6] 式 (B 1) で表される酸発生剤から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩をさらに含有する [1] ~ [5] のいずれかに記載のレジスト組成物。

[7] (1) [1] ~ [6] のいずれかに記載のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、

10

20

30

40

50

- (2) 塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、
- (3) 組成物層に露光する工程、
- (4) 露光後の組成物層を加熱する工程、及び
- (5) 加熱後の組成物層を現像する工程を含むレジストパターンの製造方法。

【発明の効果】

【 0 0 0 7 】

本発明のレジスト組成物を用いることにより、良好なラインエッジラフネス（ L E R ）でレジストパターンを製造することができる。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 0 8 】

本明細書において、特筆しない限り、「（メタ）アクリレート」とは、「アクリレート及びメタクリレートからなる群から選ばれる少なくとも一種」を意味する。「（メタ）アクリル酸」や「（メタ）アクリロイル」等の表記も、同様の意味を有する。「 $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CO} -$ 」又は「 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CO} -$ 」を有する構造単位が例示されている場合には、双方の基を有する構造単位が同様に例示されているものとする。また、立体異性体が存在する場合は、全ての立体異性体を包含する。

本明細書において、「レジスト組成物の固形分」とは、レジスト組成物の総量から、後述する溶剤（ E ）を除いた成分の合計を意味する。

【 0 0 0 9 】

〔レジスト組成物〕

本発明のレジスト組成物は、式（ I ）で表される構造単位を含む樹脂（ A ）及び式（ B 1 ）で表される酸発生剤（以下「酸発生剤（ B 1 ）」という場合がある。）を含有する。

また、レジスト組成物は、クエンチャー（以下「クエンチャー（ C ）」という場合がある）及び／又は溶剤（以下「溶剤（ E ）」という場合がある）を含有することが好ましい。

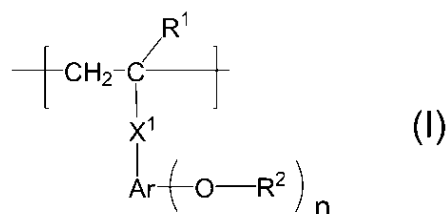
【 0 0 1 0 】

<樹脂（ A ）>

樹脂（ A ）は、式（ I ）で表される構造単位（以下「構造単位（ I ）」という場合がある）を含む。

構造単位（ I ）

構造単位（ I ）は、以下の式で表される。



〔式（ I ）中、

R^1 は、水素原子又はメチル基を表す。

X^1 は、単結合又は $-\text{CO}-\text{O}-*$ （*は、Ar との結合位を表す。）を表す。

Ar は、置換基を有していてもよい炭素数 6 ～ 36 の 3 価又は 4 価の芳香族炭化水素基を表す。

R^2 は、水素原子又は酸不安定基を表す。

n は、2 又は 3 を表す。]

【 0 0 1 1 】

Ar の 3 価又は 4 価の芳香族炭化水素基としては、ベンゼントリイル基、ベンゼンテロライル基、ナフタレントリイル基、ナフタレンテロライル基、アントラセントリイル基、アントラセンテロライル基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基は、好ましくは炭素数 6 ～ 24 であり、より好ましくは炭素数 6 ～ 18 である。

芳香族炭化水素基の置換基としては、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 13 のアルコシカルボニル基、炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニルオキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 10 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせた基などが挙げられる。

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素が挙げられる。

炭素数 1 ~ 12 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基等が挙げられる。

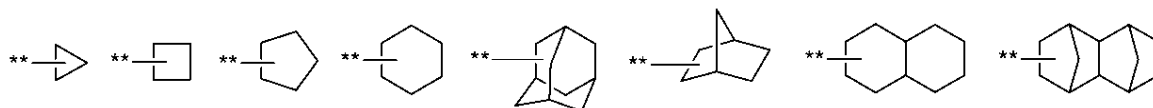
炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2 - エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基等が挙げられる。

10

炭素数 2 ~ 13 のアルコシカルボニル基、炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニル基及び炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニルオキシ基は、上述したアルキル基又はアルコキシ基にカルボニル基又はカルボニルオキシ基が結合した基を表す。炭素数 2 ~ 13 のアルコシカルボニル基としては、メトシカルボニル基、エトシカルボニル基、ブトシカルボニル基等が挙げられ、炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられ、炭素数 2 ~ 13 のアルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基等が挙げられる。

20

炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基としては、単環式及び多環式のいずれでもよく、例えば、下記に示す基が挙げられる。 ** は芳香族炭化水素基との結合手である。



炭素数 6 ~ 10 の芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基、シクロヘキシルフェニル基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基の置換基における組み合わせた基としては、ヒドロキシ基と炭素数 1 ~ 12 のアルキル基とを組み合わせた基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基と炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基とを組み合わせた基、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基と炭素数 6 ~ 10 の芳香族炭化水素基とを組み合わせた基等が挙げられる。

30

ヒドロキシ基と炭素数 1 ~ 12 のアルキル基とを組み合わせた基としては、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の炭素数 1 ~ 12 のヒドロキシアルキル基等が挙げられる。

炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基と炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基とを組み合わせた基としては、エトキシエトキシ基等の炭素数 2 ~ 24 のアルコキシアルコキシ基等が挙げられる。

炭素数 1 ~ 12 のアルキル基と炭素数 6 ~ 10 の芳香族炭化水素基とを組み合わせた基としては、ベンジル基等の炭素数 7 ~ 22 のアラルキル基等が挙げられる。

40

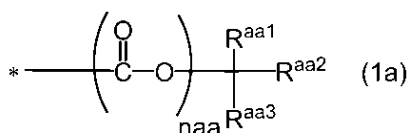
【 0 0 1 2 】

R^2 の酸不安定基とは、酸（例えば p - トルエンスルホン酸）と接触すると R^2 で表される基が脱離して、ヒドロキシ基を形成する基を意味する。

樹脂（A）の製造に使用する構造単位（I）の R^2 が酸不安定基である場合、樹脂（A）は、酸との接触により、 R^2 を脱離（ R^2 を水素原子に変換）させてもよく、その脱離率は 40 % ~ 100 % が好ましく、40 % ~ 80 % がより好ましい。

酸不安定基としては、例えば、式（1a）で表される基（以下、場合により「酸不安定基（1a）」という。）、式（2a）で表される基（以下、場合により「酸不安定基（2a）」という。）などが挙げられる。

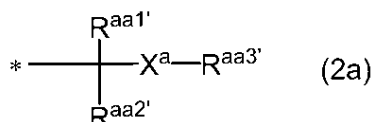
50



[式 (1 a) 中、 $\text{R}^{\text{aa}1}$ 、 $\text{R}^{\text{aa}2}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3}$ は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、もしくは置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{\text{aa}1}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}2}$ は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

n aa は、0 又は 1 を表す。

* は結合手を表す。]



[式 (2 a) 中、 $\text{R}^{\text{aa}1'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $\text{R}^{\text{aa}3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、又は $\text{R}^{\text{aa}2'}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3'}$ は互いに結合してそれらが結合する - C - X^a - とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれるメチレン基は、酸素原子又は硫黄原子で置き換わってもよい。

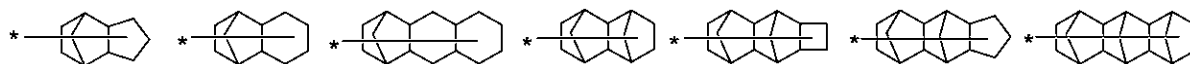
X^a は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

* は結合手を表す。]

【 0 0 1 3 】

$\text{R}^{\text{aa}1}$ 、 $\text{R}^{\text{aa}2}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3}$ で表されるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、 n -ブチル基、 n -ペンチル基、 n -ヘキシル基、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基等が挙げられる。

$\text{R}^{\text{aa}1}$ 、 $\text{R}^{\text{aa}2}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}3}$ で表される脂環式炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、例えば、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基 (* は結合手を表す。) 等が挙げられる。 $\text{R}^{\text{aa}1}$ ~ $\text{R}^{\text{aa}3}$ の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 3 ~ 16 である。



【 0 0 1 4 】

置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 8 のアルキル基の置換基としては、炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基が挙げられる。置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基の置換基としては、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基が挙げられる。より具体的には、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルノルボルニル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、ノルボルニルエチル基等が挙げられる。

n aa は、好ましくは 1 である。

【 0 0 1 5 】

$\text{R}^{\text{aa}1}$ 及び $\text{R}^{\text{aa}2}$ が互いに結合して脂環式炭化水素基を形成する場合の - C ($\text{R}^{\text{aa}1}$) ($\text{R}^{\text{aa}2}$) ($\text{R}^{\text{aa}3}$) としては、下記の基が挙げられる。脂環式炭化水素基は、好ましくは炭素数 3 ~ 12 である。* は - O - との結合手を表す。

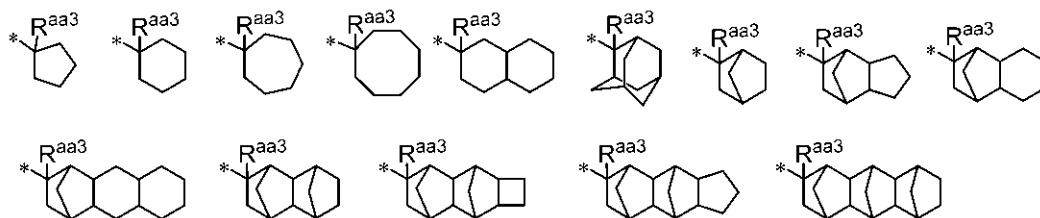
10

20

30

40

50



【 0 0 1 6 】

式 (1 a) で表される基としては、1, 1 - ジアルキルアルコキシカルボニル基 (式 (1 a) 中において $R^{a1} \sim R^{a3}$ がアルキル基である基、好ましくは *tert* - ブトキシカルボニル基)、2 - アルキルアダマンタン - 2 - イルオキシカルボニル基 (式 (1 a) 中、 R^{aa1} 、 R^{aa2} 及びこれらが結合する炭素原子がアダマンチル基を形成し、 R^{aa3} がアルキル基である基) 及び 1 - (アダマンタン - 1 - イル) - 1 - アルキルアルコキシカルボニル基 (式 (1 a) 中、 R^{aa1} 及び R^{aa2} がアルキル基であり、 R^{aa3} がアダマンチル基である基) 等が挙げられる。

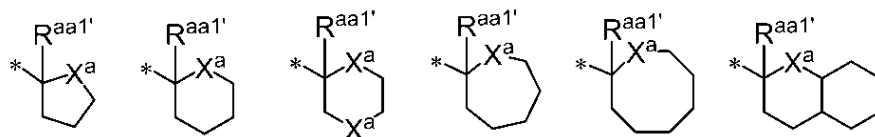
【 0 0 1 7 】

$R^{aa1'}$ 、 $R^{aa2'}$ 及び $R^{aa3'}$ の炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

アルキル基及び脂環式炭化水素基は、 R^{aa1} 、 R^{aa2} 及び R^{aa3} で挙げた基と同じものが挙げられる。

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、*p* - メチルフェニル基、*p* - *tert* - ブチルフェニル基、*p* - アダマンチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ピフェニル基、フェナントリル基、2, 6 - ジエチルフェニル基、2 - メチル - 6 - エチルフェニル等のアリール基等が挙げられる。

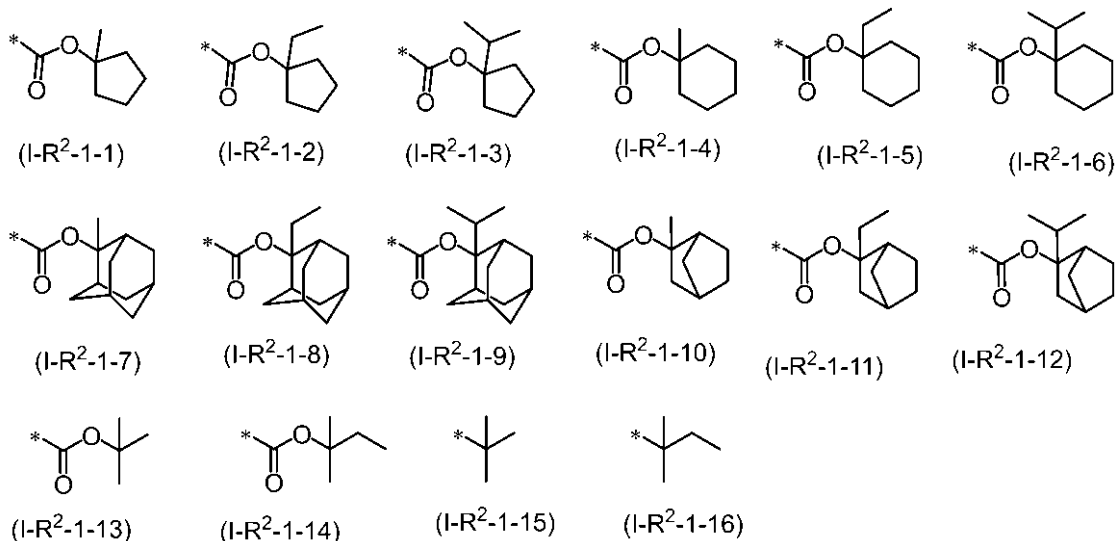
$R^{aa2'}$ 及び $R^{aa3'}$ が互いに結合してそれらが結合する炭素原子及び X^a とともに形成する複素環基としては、下記の基が挙げられる。* は、結合手を表す。



$R^{aa1'}$ 及び $R^{aa2'}$ のうち、少なくとも 1 つは水素原子であることが好ましい。

【 0 0 1 8 】

酸不安定基 (1 a) を有する基の具体例としては、以下の基が挙げられる。* は結合手を表す。



10

20

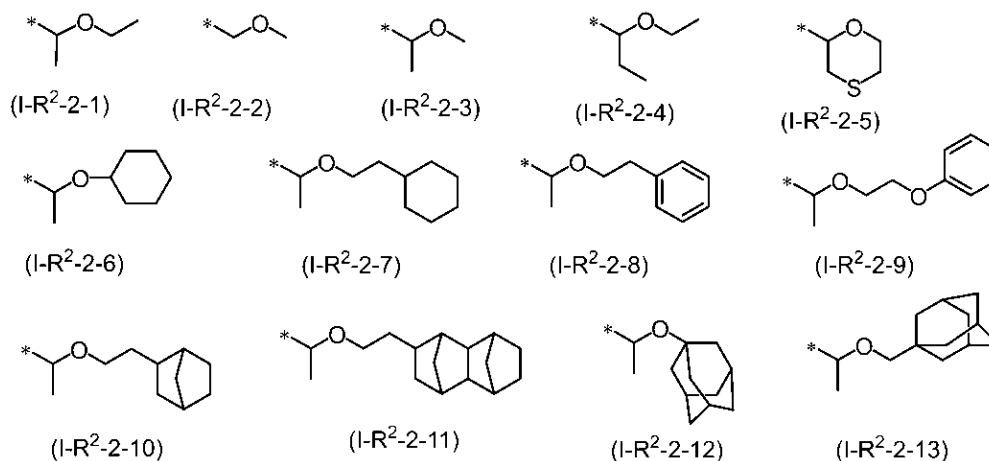
30

40

50

【 0 0 1 9 】

酸不安定基（ 2 a ）を有する基の具体例としては、以下の基が挙げられる。＊は結合手を表す。



10

構造単位（ I ）において、複数の R² は同一であっても異なってもよい。

【 0 0 2 0 】

R² で表される酸不安定基としては、酸不安定基（ 2 a ）を有する基であることが好ましい。

20

Ar は、ベンゼントリイル基又はベンゼンテトライル基であることが好ましい。

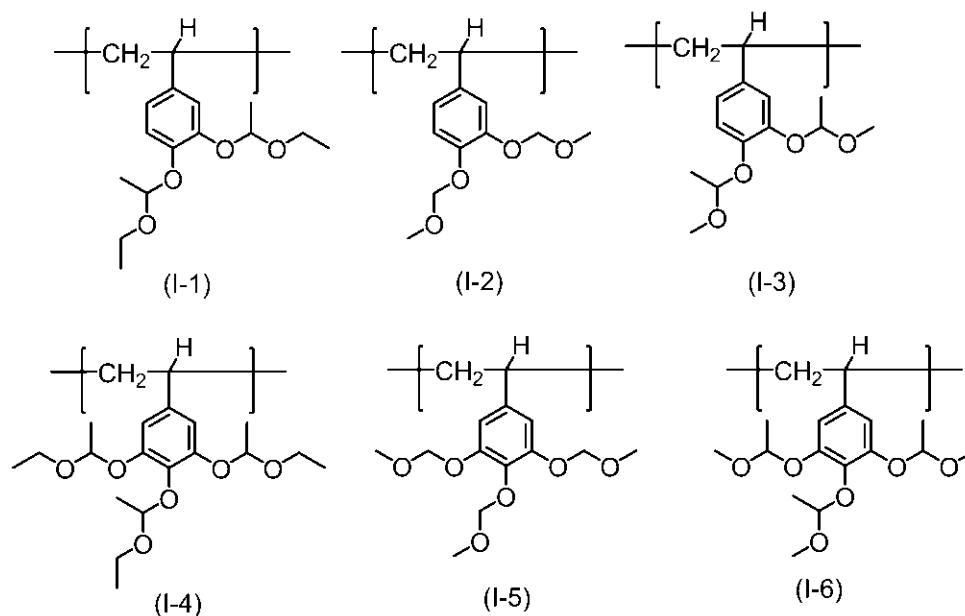
n は 2 であるのが好ましい。

樹脂（ A ）が、R² が水素原子である構造単位（ I ）を含む場合、R² が水素原子である構造単位（ I ）の量は、構造単位（ I ）の総量に対して好ましくは 40 ～ 80 モル％である。

【 0 0 2 1 】

構造単位（ I ）としては、以下に記載の構造単位が挙げられる。構造単位（ I ）としては、構造単位（ I - 1 ）～構造単位（ I - 19 ）及び構造単位（ I - 31 ）～構造単位（ I - 48 ）が好ましく、構造単位（ I - 1 ）～構造単位（ I - 3 ）、構造単位（ I - 10 ）～構造単位（ I - 12 ）、構造単位（ I - 31 ）～構造単位（ I - 33 ）及び構造単位（ I - 40 ）～構造単位（ I - 42 ）がより好ましく、構造単位（ I - 1 ）～構造単位（ I - 3 ）、及び構造単位（ I - 10 ）～構造単位（ I - 12 ）がさらに好ましい。

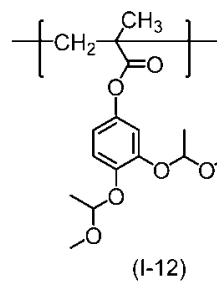
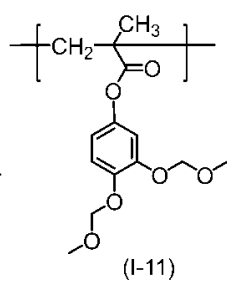
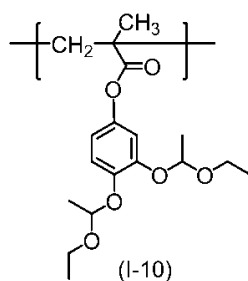
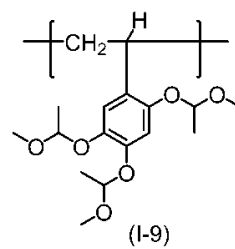
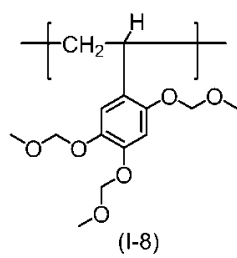
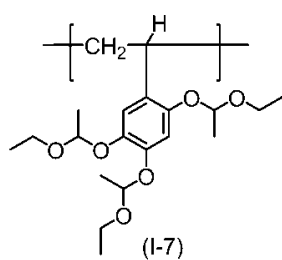
30



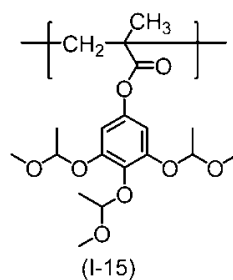
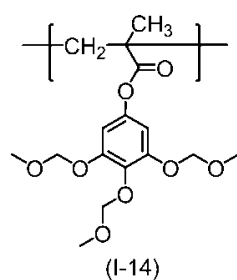
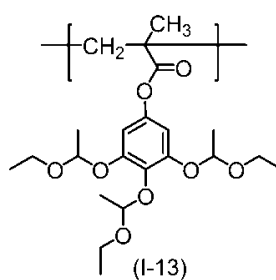
40

50

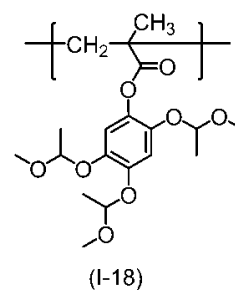
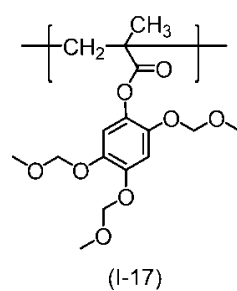
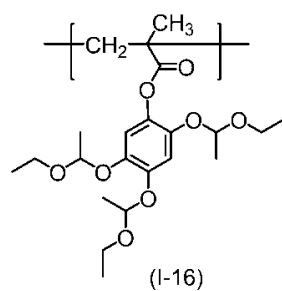
【 0 0 2 2 】



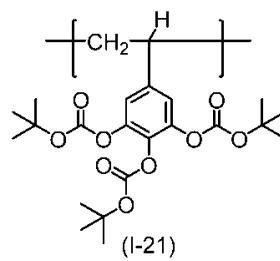
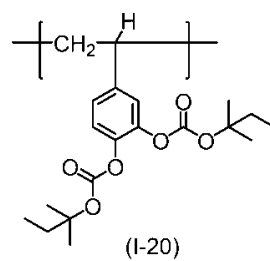
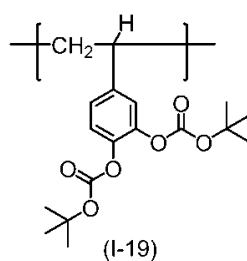
10



20



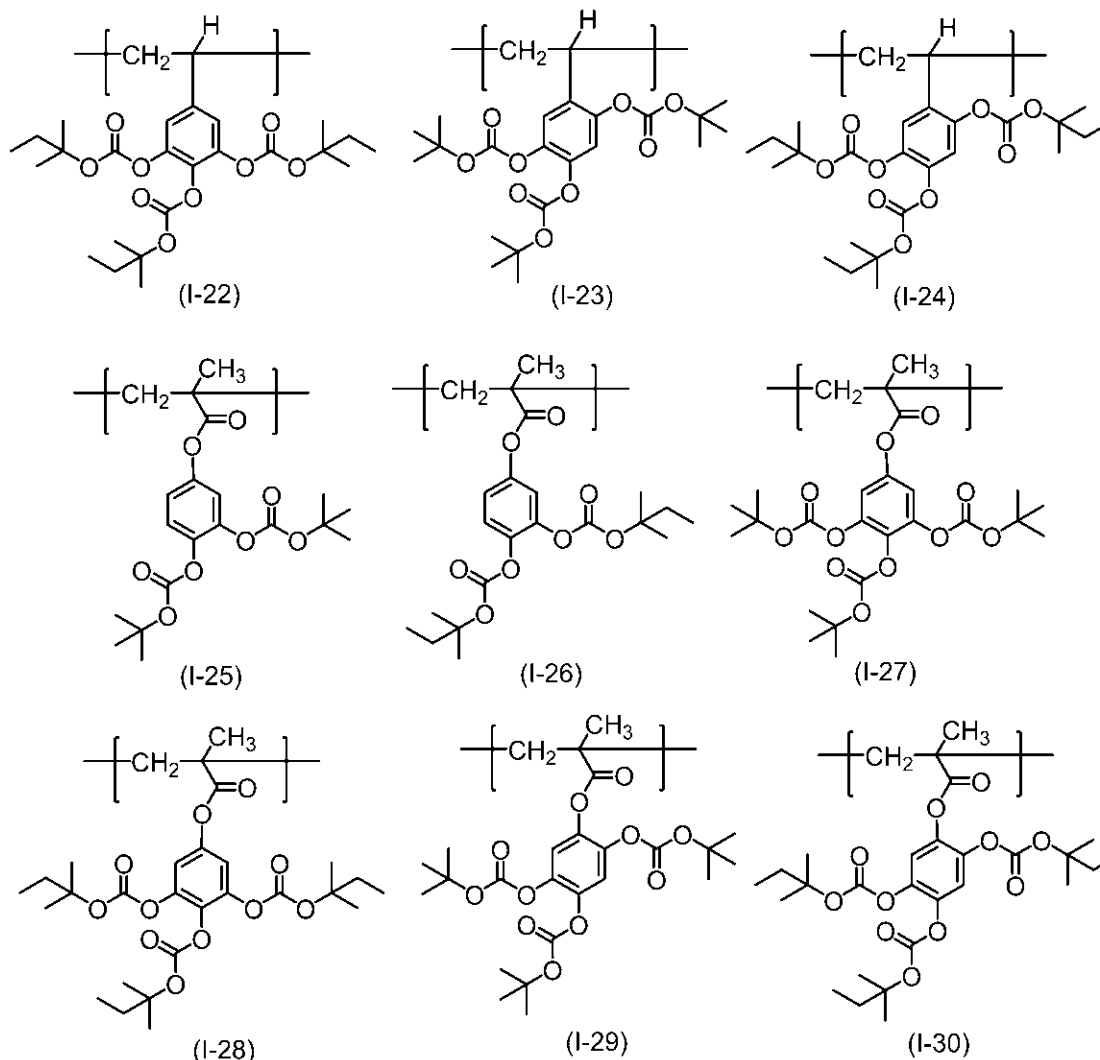
30



40

【 0 0 2 3 】

50



【 0 0 2 4 】

樹脂（Ａ）は、構造単位（Ｉ）を２種以上含有していてもよい。

樹脂（Ａ）は、構造単位（Ｉ）のホモポリマーであってもよいし、構造単位（Ｉ）のみからなるコポリマーであってもよいし、構造単位（Ｉ）以外の構造単位を１以上含むポリマーであってもよい。樹脂（Ａ）が構造単位（Ｉ）以外の構造単位を含む場合、構造単位（Ｉ）の含有率は、樹脂（Ａ）における全モノマーに対して、通常５～９０モル％であり、好ましくは１０～８０モル％であり、より好ましくは１５～７０モル％である。構造単位（Ｉ）以外の構造単位としては、構造単位（Ｉ）以外の酸不安定基を有する構造単位（以下「構造単位（ａ１）」という場合がある）、酸不安定基を有する構造単位以外の構造単位であってハロゲン原子を有する構造単位（以下「構造単位（ａ４）」という場合がある）、酸不安定基を有さない構造単位（以下「構造単位（ｓ）」という場合がある）、非脱離炭化水素基を有する構造単位（以下「構造単位（ａ５）」という場合がある）等が挙げられる。ここで、酸不安定基とは、脱離基を有し、酸との接触により脱離基が脱離して、親水性基（例えば、ヒドロキシ基又はカルボキシ基）を形成する基を意味する。

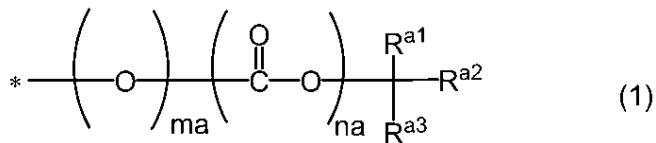
樹脂（Ａ）が後述する式（ａ４）及び／又は式（ａ５）で表される構造単位を含む場合（以下「樹脂（ＡＸ）」という場合がある。）、本発明の樹脂（ＡＸ）における構造単位（Ｉ）の含有率は、本発明の樹脂（ＡＸ）の全構造単位の合計に対して、好ましくは５～７５モル％であり、より好ましくは１０～７０モル％であり、さらに好ましくは１０～６５モル％であり、特に好ましくは１０～６０モル％である。

【 0 0 2 5 】

構造単位 (a 1)

構造単位 (a 1) は、酸不安定基を有するモノマー (以下「モノマー (a 1)」という場合がある) から導かれる。

樹脂 (A) に含まれる酸不安定基は、式 (1) で表される基 (以下、基 (1) とも記す) 及び / 又は式 (2) で表される基 (以下、基 (2) とも記す) が好ましい。

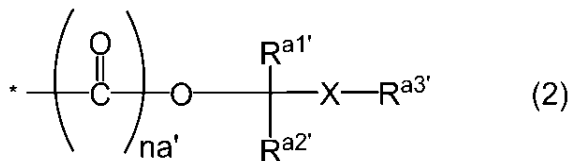


10

[式 (1) 中、 R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表すか、 R^{a1} 及び R^{a2} は互いに結合してそれらが結合する炭素原子とともに炭素数 3 ~ 20 の脂環式炭化水素基を形成する。

ma 及び na は、それぞれ独立して、0 又は 1 を表し、 ma 及び na の少なくとも一方は 1 を表す。

* は結合手を表す。]



20

[式 (2) 中、 $\text{R}^{a1'}$ 及び $\text{R}^{a2'}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 $\text{R}^{a3'}$ は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、 $\text{R}^{a2'}$ 及び $\text{R}^{a3'}$ は互いに結合してそれらが結合する炭素原子及び X とともに炭素数 3 ~ 20 の複素環基を形成し、該炭化水素基及び該複素環基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - S - で置き換わってもよい。

X は、酸素原子又は硫黄原子を表す。

na' は、0 又は 1 を表す。

* は結合手を表す。]

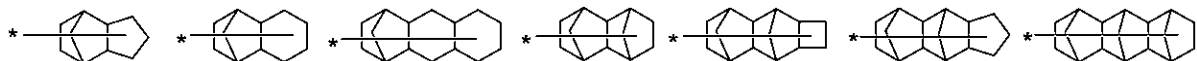
30

【0026】

R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられる。

R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} における脂環式炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基 (* は結合手を表す。) 等が挙げられる。 R^{a1} ~ R^{a3} の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 3 ~ 16 である。

40



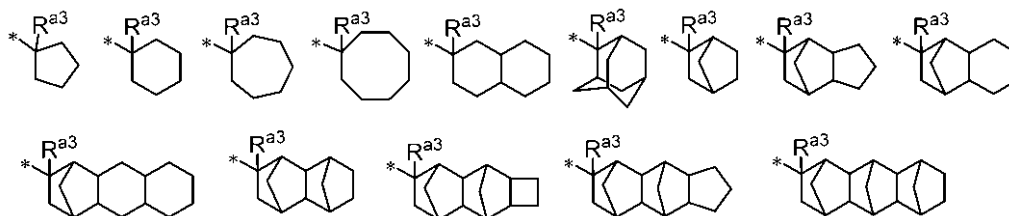
アルキル基と脂環式炭化水素基とを組み合わせた基としては、例えば、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルノルボルニル基、シクロヘキシルメチル基、アダマンチルメチル基、アダマンチルジメチル基、ノルボルニルエチル基等が挙げられる。

好ましくは、 ma は 0 であり、 na は 1 である。

R^{a1} 及び R^{a2} が互いに結合して脂環式炭化水素基を形成する場合の - $\text{C}(\text{R}^{a1})(\text{R}^{a2})(\text{R}^{a3})$ としては、下記の基が挙げられる。脂環式炭化水素基は、好ましくは炭素数 3

50

～ 12 である。* は - O - との結合手を表す。



【 0 0 2 7 】

$R^{a1'}$ 、 R^{a2} 及び R^{a3} における炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

10

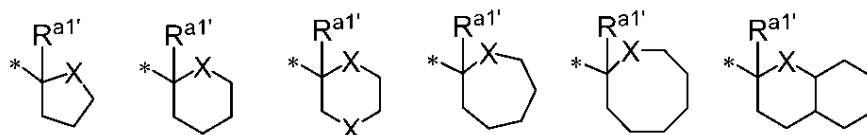
アルキル基及び脂環式炭化水素基は、 R^{a1} 、 R^{a2} 及び R^{a3} で挙げた基と同様のものが挙げられる。

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、p - メチルフェニル基、p - tert - ブチルフェニル基、p - アダマンチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ビフェニル基、フェナントリル基、2, 6 - ジエチルフェニル基、2 - メチル - 6 - エチルフェニル基等のアリール基等が挙げられる。

組み合わせた基としては、上述したアルキル基と脂環式炭化水素基とを組み合わせた基（例えばシクロアルキルアルキル基）、ベンジル基等のアラルキル基、フェニルシクロヘキシル基等のアリール - シクロヘキシル基等が挙げられる。

20

R^{a2} 及び R^{a3} が互いに結合してそれらが結合する炭素原子及び X とともに形成する 2 価の複素環基としては、下記の基が挙げられる。* は、結合手を表す。



R^{a1} 及び R^{a2} のうち、少なくとも 1 つは水素原子であることが好ましい。

$n_{a'}$ は、好ましくは 0 である。

【 0 0 2 8 】

30

基 (1) としては、以下の基が挙げられる。

式 (1) において $R^{a1} \sim R^{a3}$ がアルキル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。当該基としては、tert - ブトキシカルボニル基が好ましい。

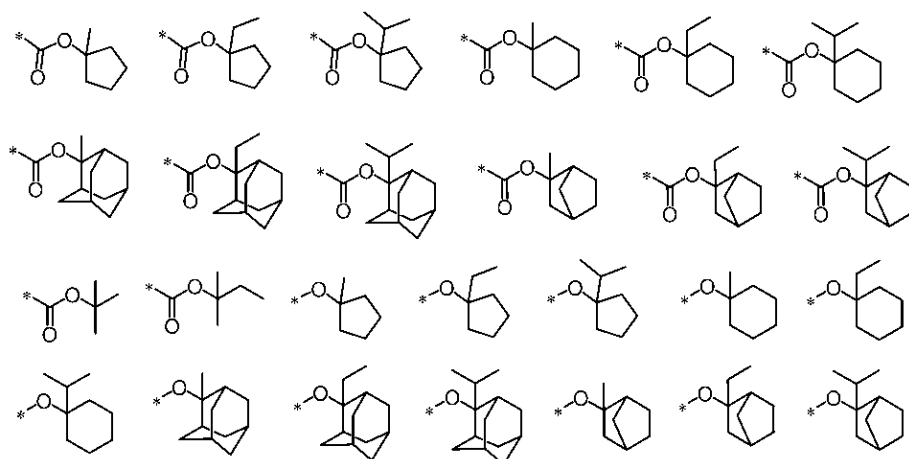
式 (1) において、 R^{a1} 、 R^{a2} が、これらが結合する炭素原子と一緒にアダマンチル基を形成し、 R^{a3} がアルキル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。

式 (1) において、 R^{a1} 及び R^{a2} がそれぞれ独立してアルキル基であり、 R^{a3} がアダマンチル基であり、 $m_a = 0$ であり、 $n_a = 1$ である基。

基 (1) としては、具体的には以下の基が挙げられる。* は結合手を表す。

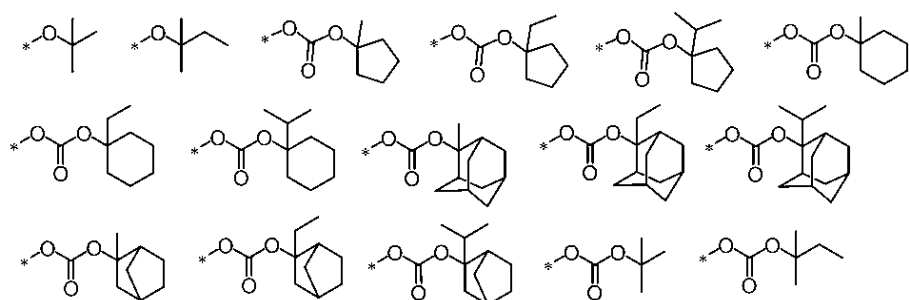
40

50



10

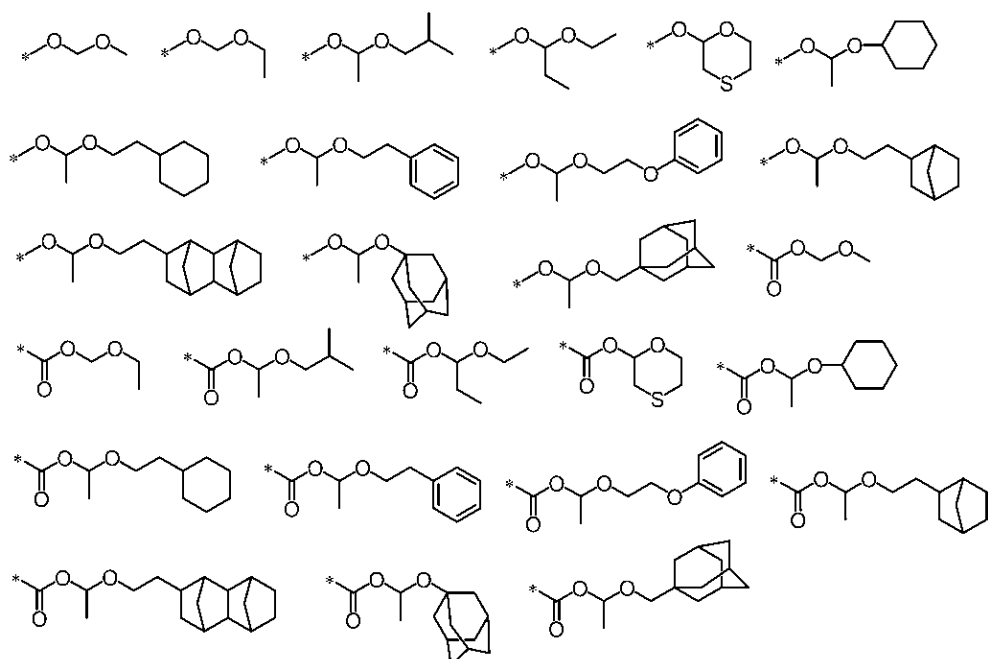
【 0 0 2 9 】



20

【 0 0 3 0 】

基(2)の具体例としては、以下の基が挙げられる。*は結合手を表す。



30

40

【 0 0 3 1 】

モノマー(a1)は、好ましくは、酸不安定基とエチレン性不飽和結合とを有するモノマー、より好ましくは酸不安定基を有する(メタ)アクリル系モノマーである。

【 0 0 3 2 】

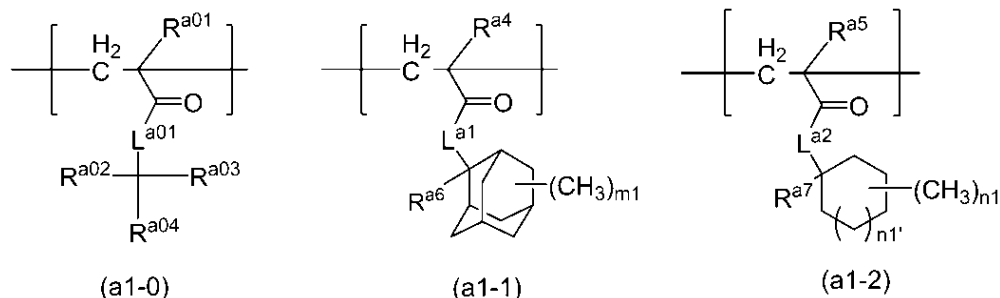
酸不安定基を有する(メタ)アクリル系モノマーのうち、好ましくは、炭素数5~20

50

の脂環式炭化水素基を有するものが挙げられる。脂環式炭化水素基のような嵩高い構造を有するモノマー（a1）に由来する構造単位を有する樹脂（A）をレジスト組成物に使用すれば、レジストパターンの解像度を向上させることができる。

【0033】

基（1）を有する（メタ）アクリル系モノマーに由来する構造単位として、好ましくは、式（a1-0）で表される構造単位（以下、構造単位（a1-0）という場合がある。）式（a1-1）で表される構造単位（以下、構造単位（a1-1）という場合がある。）又は式（a1-2）で表される構造単位（以下、構造単位（a1-2）という場合がある。）が挙げられる。これらは単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。



10

[式（a1-0）、式（a1-1）及び式（a1-2）中、
 $\text{L}^{\text{a}01}$ 、 $\text{L}^{\text{a}1}$ 及び $\text{L}^{\text{a}2}$ は、それぞれ独立に、 $-\text{O}-$ 又は $^*-\text{O}-(\text{CH}_2)_{\text{k}1}-\text{CO}-$ を表し、 $\text{k}1$ は 1～7 のいずれかの整数を表し、 * は $-\text{CO}-$ との結合手を表す。
 $\text{R}^{\text{a}01}$ 、 $\text{R}^{\text{a}4}$ 及び $\text{R}^{\text{a}5}$ は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
 $\text{R}^{\text{a}02}$ 、 $\text{R}^{\text{a}03}$ 及び $\text{R}^{\text{a}04}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1～8 のアルキル基、炭素数 3～18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組み合わせた基を表す。
 $\text{R}^{\text{a}6}$ 及び $\text{R}^{\text{a}7}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1～8 のアルキル基、炭素数 3～18 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基を表す。
 $\text{m}1$ は 0～14 のいずれかの整数を表す。
 $\text{n}1$ は 0～10 のいずれかの整数を表す。
 $\text{n}1'$ は 0～3 のいずれかの整数を表す。]

20

【0034】

$\text{R}^{\text{a}01}$ 、 $\text{R}^{\text{a}4}$ 及び $\text{R}^{\text{a}5}$ は、好ましくはメチル基である。
 $\text{L}^{\text{a}01}$ 、 $\text{L}^{\text{a}1}$ 及び $\text{L}^{\text{a}2}$ は、好ましくは酸素原子又は $^*-\text{O}-(\text{CH}_2)_{\text{k}01}-\text{CO}-\text{O}-$ であり（但し、 $\text{k}01$ は、好ましくは 1～4 のいずれかの整数、より好ましくは 1 である。）、より好ましくは酸素原子である。
 $\text{R}^{\text{a}02}$ 、 $\text{R}^{\text{a}03}$ 、 $\text{R}^{\text{a}04}$ 、 $\text{R}^{\text{a}6}$ 及び $\text{R}^{\text{a}7}$ におけるアルキル基、脂環式炭化水素基及びこれらを組合せた基としては、式（1）の $\text{R}^{\text{a}1} \sim \text{R}^{\text{a}3}$ で挙げた基と同様の基が挙げられる。

30

$\text{R}^{\text{a}02}$ 、 $\text{R}^{\text{a}03}$ 、及び $\text{R}^{\text{a}04}$ におけるアルキル基の炭素数は、好ましくは 1～6 であり、より好ましくはメチル基又はエチル基であり、さらに好ましくはメチル基である。

$\text{R}^{\text{a}6}$ 及び $\text{R}^{\text{a}7}$ におけるアルキル基の炭素数は、好ましくは 1～6 であり、より好ましくはメチル基、エチル基又はイソプロピル基であり、さらに好ましくはエチル基又はイソプロピル基である。

40

$\text{R}^{\text{a}02}$ 、 $\text{R}^{\text{a}03}$ 及び $\text{R}^{\text{a}04}$ の脂環式炭化水素基の炭素数は、好ましくは 5～12 であり、より好ましくは 5～10 である。

アルキル基と脂環式炭化水素基とを組合せた基は、これらアルキル基と脂環式炭化水素基とを組合せた合計炭素数が、18 以下であることが好ましい。

$\text{R}^{\text{a}02}$ 及び $\text{R}^{\text{a}03}$ は、好ましくは炭素数 1～6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基である。

$\text{R}^{\text{a}04}$ は、好ましくは炭素数 1～6 のアルキル基又は炭素数 5～12 の脂環式炭化水素基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、シクロヘキシル基又はアダマンチル基で

50

ある。

R^{a6} 及び R^{a7} は、好ましくは 1 ~ 6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基、エチル基又はイソプロピル基であり、さらに好ましくはエチル基又はイソプロピル基である。

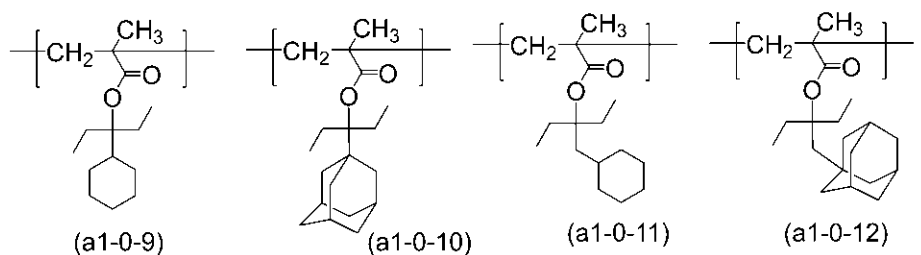
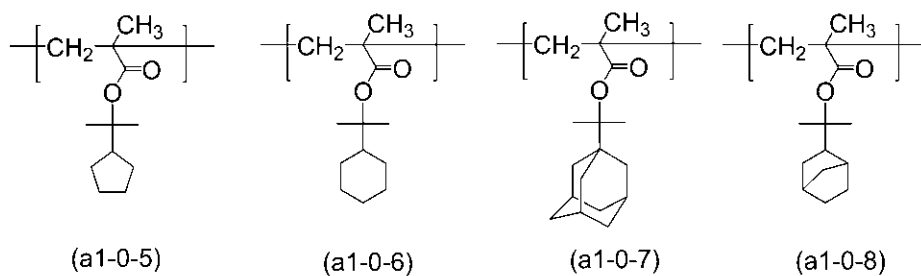
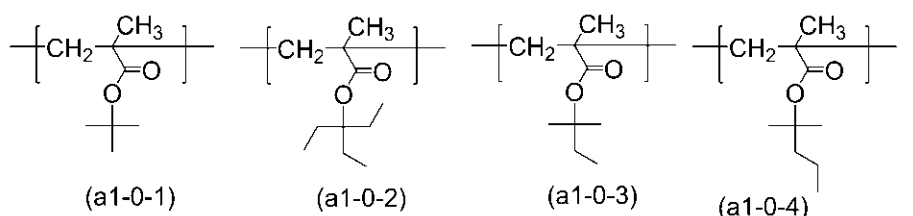
$m1$ は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

$n1$ は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

$n1'$ は好ましくは 0 又は 1 である。

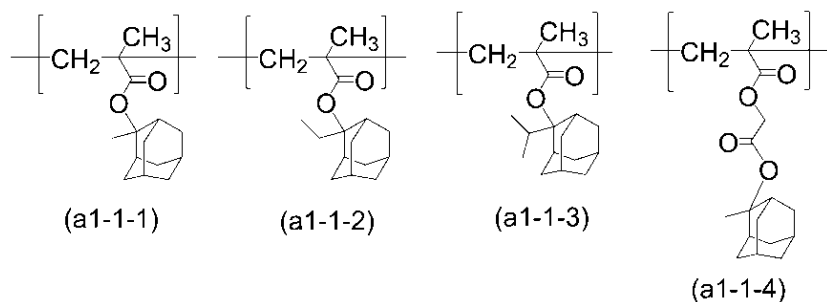
【 0 0 3 5 】

構造単位 (a 1 - 0) としては、例えば、式 (a 1 - 0 - 1) ~ 式 (a 1 - 0 - 1 2) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 (a 1 - 0) における R^{a01} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられ、式 (a 1 - 0 - 1) ~ 式 (a 1 - 0 - 1 0) のいずれかで表される構造単位が好ましい。



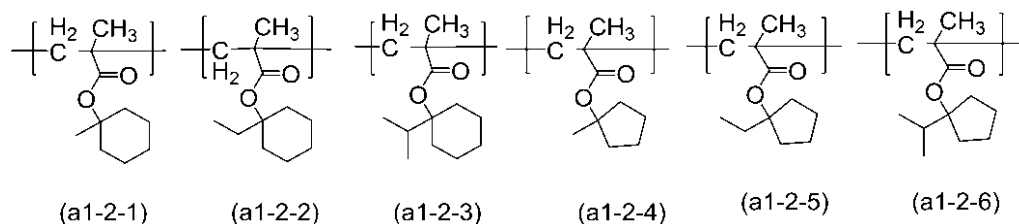
【 0 0 3 6 】

構造単位 (a 1 - 1) としては、例えば、特開 2 0 1 0 - 2 0 4 6 4 6 号公報に記載されたモノマーに由来する構造単位が挙げられる。中でも、式 (a 1 - 1 - 1) ~ 式 (a 1 - 1 - 4) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 (a 1 - 1) における R^{a4} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が好ましく、式 (a 1 - 1 - 1) ~ 式 (a 1 - 1 - 4) のいずれかで表される構造単位がより好ましい。



【 0 0 3 7 】

構造単位 (a 1 - 2) としては、式 (a 1 - 2 - 1) ~ 式 (a 1 - 2 - 6) のいずれかで表される構造単位及び構造単位 (a 1 - 2) における R^{a5} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられ、式 (a 1 - 2 - 2)、式 (a 1 - 2 - 5) 及び式 (a 1 - 2 - 6) が好ましい。



10

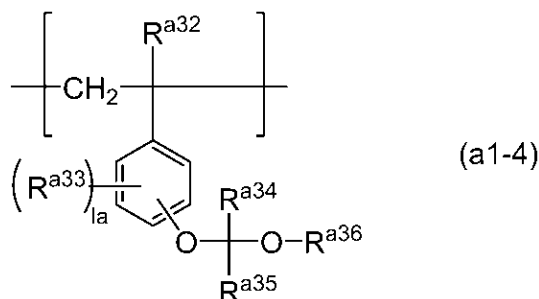
【 0 0 3 8 】

樹脂 (A) が構造単位 (a 1 - 0) 及び / 又は構造単位 (a 1 - 1) 及び / 又は構造単位 (a 1 - 2) を含む場合、これらの合計含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、通常 10 ~ 95 モル % であり、好ましくは 15 ~ 70 モル % であり、より好ましくは 15 ~ 65 モル % であり、さらに好ましくは 20 ~ 60 モル % であり、さらにより好ましくは 20 ~ 55 モル % である。

【 0 0 3 9 】

構造単位 (a 1) において基 (2) を有する構造単位としては、式 (a 1 - 4) で表される構造単位 (以下、「構造単位 (a 1 - 4)」という場合がある。) が挙げられる。

20



[式 (a 1 - 4) 中、

30

R^{a32} は、水素原子、ハロゲン原子、又は、ハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a33} は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

$1a$ は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 $1a$ が 2 以上である場合、複数の R^{a33} は互いに同一であっても異なってもよい。

R^{a34} 及び R^{a35} はそれぞれ独立に、水素原子又は炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基を表し、 R^{a36} は、炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基を表すか、 R^{a35} 及び R^{a36} は互いに結合してそれらが結合する - C - O - とともに炭素数 2 ~ 20 の 2 価の炭化水素基を形成し、該炭化水素基及び該 2 価の炭化水素基に含まれる - CH₂ - は、- O - 又は - S - で置き換わってもよい。]

40

【 0 0 4 0 】

R^{a32} 及び R^{a33} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基及びヘキシル基等が挙げられる。該アルキル基は、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、メチル基又はエチル基がより好ましく、メチル基がさらに好ましい。

R^{a32} 及び R^{a33} におけるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子等が挙げられる。

ハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、トリフルオロメチル

50

基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペルフルオロヘキシル基等が挙げられる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基及びヘキシルオキシ基等が挙げられる。なかでも、炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基又はエトキシ基がより好ましく、メトキシ基がさらに好ましい。

アルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基が挙げられる。

10

アルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基等が挙げられる。

R^{a34} 、 R^{a35} 及び R^{a36} における炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせた基が挙げられ、アルキル基及び脂環式炭化水素基としては、 R^{a02} 、 R^{a03} 、 R^{a04} 、 R^{a6} 及び R^{a7} におけるアルキル基及び脂環式炭化水素基と同様の基が挙げられる。

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、p - メチルフェニル基、p - tert - ブチルフェニル基、p - アダマンチルフェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ビフェニル基、フェナントリル基、2, 6 - ジエチルフェニル基、2 - メチル - 6 - エチルフェニル基等のアリール基等が挙げられる。

20

組み合わせた基としては、上述したアルキル基と脂環式炭化水素基とを組み合わせた基、ベンジル基等のアラルキル基、フェニルシクロヘキシル基等のアリール - シクロヘキシル基等が挙げられる。特に、 R^{a36} としては、炭素数 1 ~ 18 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせることにより形成される基が挙げられる。

【0041】

式 (a1 - 4) において、 R^{a32} としては、水素原子が好ましい。

R^{a33} としては、炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基及びエトキシ基がより好ましく、メトキシ基がさらに好ましい。

30

1aとしては、0又は1が好ましく、0がより好ましい。

R^{a34} は、好ましくは、水素原子である。

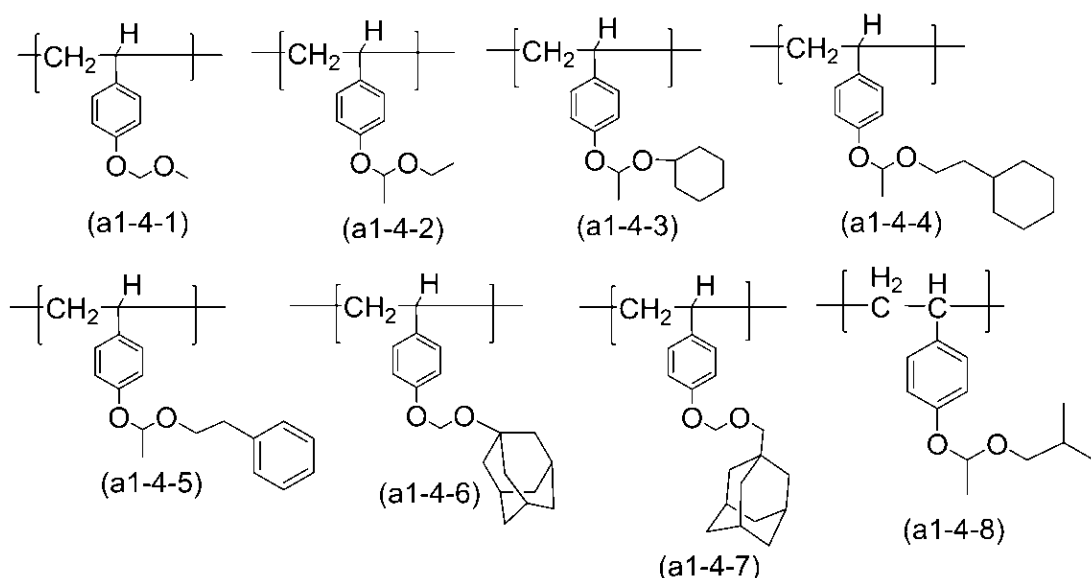
R^{a35} は、好ましくは、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基又は脂環式炭化水素基であり、より好ましくはメチル基又はエチル基である。

R^{a36} の炭化水素基は、好ましくは、炭素数 1 ~ 18 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基又はこれらを組み合わせることにより形成される基であり、より好ましくは、炭素数 1 ~ 18 のアルキル基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 7 ~ 18 のアラルキル基である。 R^{a36} におけるアルキル基及び脂環式炭化水素基は、無置換であることが好ましい。 R^{a36} における芳香族炭化水素基は、炭素数 6 ~ 10 のアリールオキシ基を有する芳香環が好ましい。

40

【0042】

構造単位 (a1 - 4) としては、例えば、特開 2010 - 204646 号公報に記載されたモノマー由来の構造単位が挙げられる。好ましくは、式 (a1 - 4 - 1) ~ 式 (a1 - 4 - 8) でそれぞれ表される構造単位及び構造単位 (a1 - 4) における R^{a32} に相当する水素原子がメチル基に置き換わった構造単位が挙げられ、より好ましくは、式 (a1 - 4 - 1) ~ 式 (a1 - 4 - 5) でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。



10

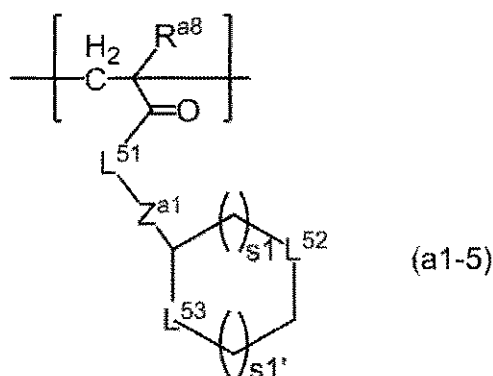
【 0 0 4 3 】

樹脂 (A) が、構造単位 (a 1 - 4) を有する場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位の合計に対して、5 ~ 6 0 モル % であることが好ましく、5 ~ 5 0 モル % であることがより好ましく、1 0 ~ 4 0 モル % であることがさらに好ましい。

20

【 0 0 4 4 】

基 (2) を有する (メタ) アクリル系モノマーに由来する構造単位としては、式 (a 1 - 5) で表される構造単位 (以下「構造単位 (a 1 - 5) 」という場合がある) も挙げられる。



30

式 (a 1 - 5) 中、

R^{a8} は、ハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表す。

40

Z^{a1} は、単結合又は $* - (CH_2)_{h3} - CO - L^{54} -$ を表し、 $h3$ は 1 ~ 4 のいずれかの整数を表し、 $*$ は、 L^{51} との結合手を表す。

L^{51} 、 L^{52} 、 L^{53} 及び L^{54} は、それぞれ独立に、 $-O-$ 又は $-S-$ を表す。

$s1$ は、1 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

$s1'$ は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。

【 0 0 4 5 】

ハロゲン原子としては、フッ素原子及び塩素原子が挙げられ、フッ素原子が好ましい。ハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、フルオロメチル基及びトリフルオロメチル基が挙げられる。

50

式 (a 1 - 5) においては、 R^{a8} は、水素原子、メチル基又はトリフルオロメチル基が好ましい。

L^{51} は、酸素原子が好ましい。

L^{52} 及び L^{53} のうち、一方が - O - であり、他方が - S - であることが好ましい。

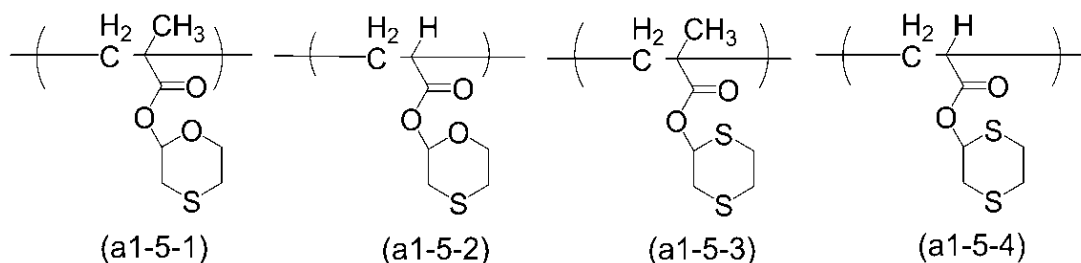
s_1 は、1 が好ましい。

s_1' は、0 ~ 2 のいずれかの整数が好ましい。

Z^{a1} は、単結合又は $* - CH_2 - CO - O -$ が好ましい。

【 0 0 4 6 】

構造単位 (a 1 - 5) としては、例えば、特開 2 0 1 0 - 6 1 1 1 7 号公報に記載されたモノマー由来の構造単位が挙げられる。中でも、式 (a 1 - 5 - 1) ~ 式 (a 1 - 5 - 4) でそれぞれ表される構造単位が好ましく、式 (a 1 - 5 - 1) 又は式 (a 1 - 5 - 2) で表される構造単位がより好ましい。

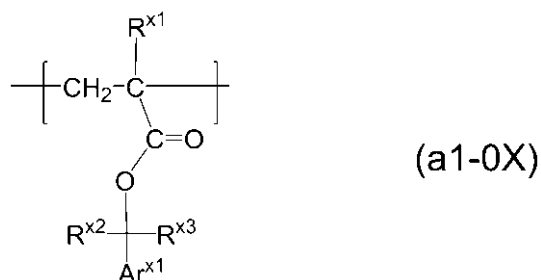


【 0 0 4 7 】

樹脂 (A) が、構造単位 (a 1 - 5) を有する場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 ~ 50 モル % が好ましく、3 ~ 45 モル % がより好ましく、5 ~ 40 モル % がさらに好ましく、5 ~ 30 モル % がさらに好ましい。

【 0 0 4 8 】

構造単位 (a 1) としては、例えば、式 (a 1 - 0 X) で表される構造単位 (以下、構造単位 (a 1 - 0 X) という場合がある。) も挙げられる。



[式 (a 1 - 0 X) 中、

R^{x1} は、水素原子、メチル基又はエチル基を表す。

R^{x2} 及び R^{x3} は、互いに独立に、炭素数 1 ~ 6 の飽和炭化水素基を表す。

Ar^{x1} は、炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表す。]

【 0 0 4 9 】

R^{x2} 及び R^{x3} の飽和炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基及びこれらの組合せることにより形成される基が挙げられる。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、*n* - プロピル基、イソプロピル基、*n* - ブチル基、*sec* - ブチル基、*tert* - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。

脂環式炭化水素基は、単環式又は多環式のいずれでもよく、単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。

Ar^{x1} の芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基等の炭

素数 6 ~ 36 のアリール基が挙げられる。

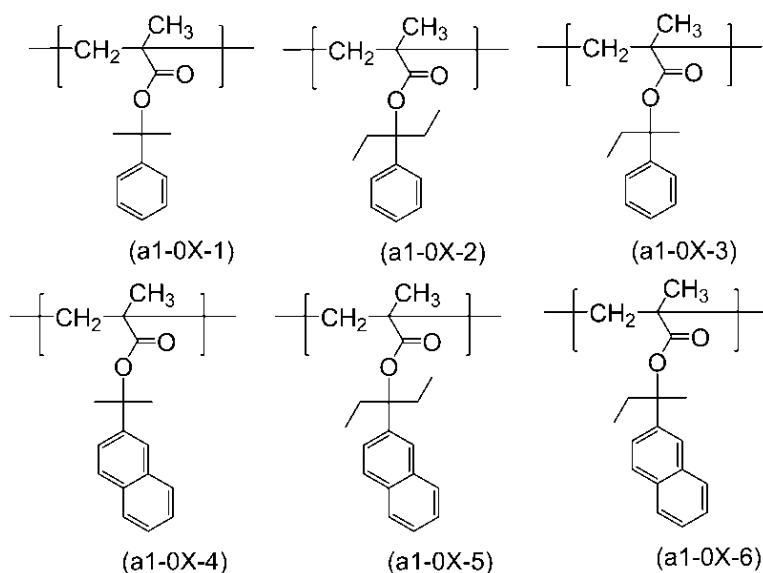
芳香族炭化水素基は、好ましくは炭素数 6 ~ 24 であり、より好ましくは炭素数 6 ~ 18 であり、さらに好ましくは、フェニル基である。

Ar^{x1} は、好ましくは炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基であり、より好ましくはフェニル基又はナフチル基であり、さらに好ましくは、フェニル基である。

R^{x1} 、 R^{x2} 及び R^{x3} は、それぞれ独立に、メチル基又はエチル基であることが好ましく、メチル基であることがより好ましい。

【0050】

構造単位 (a1-0X) としては、以下に記載の構造単位及び構造単位 (a1-0X) における R^{x1} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった化合物が挙げられる。構造単位 (a1-0X) は、構造単位 (a1-0X-1) ~ 構造単位 (a1-0X-3) であることが好ましい。



【0051】

樹脂 (A) が、構造単位 (a1-0X) を有する場合、その含有率は、樹脂 (A) における全モノマーに対して、5 ~ 60 モル%であることが好ましく、5 ~ 50 モル%であることがより好ましく、10 ~ 40 モル%であることがさらに好ましい。

樹脂 (A) は、構造単位 (a1-0X) を 2 種以上含有していてもよい。

【0052】

また、構造単位 (a1) としては、以下の構造単位も挙げられる。

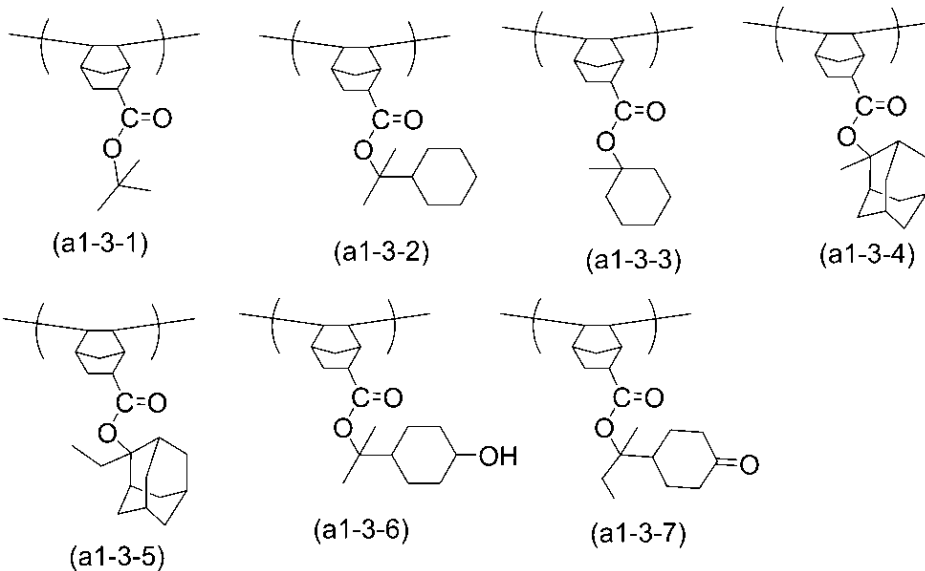
10

20

30

40

50



10

【 0 0 5 3 】

樹脂（Ａ）が上記構造単位を含む場合、その含有率は、樹脂（Ａ）の全構造単位に対して、１０～９５モル％が好ましく、１５～９０モル％がより好ましく、２０～８５モル％がさらに好ましく、２０～７０モル％がさらにより好ましく、２０～６０モル％が一層好ましい。

20

樹脂（Ａ）は構造単位（ａ１）を含むのが好ましく、構造単位（ａ１－１）及び構造単位（ａ１－２）からなる群より選ばれる１以上の構造単位を含むのが好ましい。

【 0 0 5 4 】

構造単位（ｓ）

構造単位（ｓ）を導くモノマーは、レジスト分野で公知の酸不安定基を有さないモノマーを使用できる。

構造単位（ｓ）としては、ヒドロキシ基又はラクトン環を有するのが好ましい。ヒドロキシ基を有し、かつ酸不安定基を有さない構造単位（以下「構造単位（ａ２）」という場合がある）及び／又はラクトン環を有し、かつ酸不安定基を有さない構造単位（以下「構造単位（ａ３）」という場合がある）を有する樹脂を本発明のレジスト組成物に使用すれば、レジストパターンの解像度及び基板との密着性を向上させることができる。

30

【 0 0 5 5 】

構造単位（ａ２）

構造単位（ａ２）が有するヒドロキシ基は、アルコール性ヒドロキシ基でも、フェノール性ヒドロキシ基でもよい。

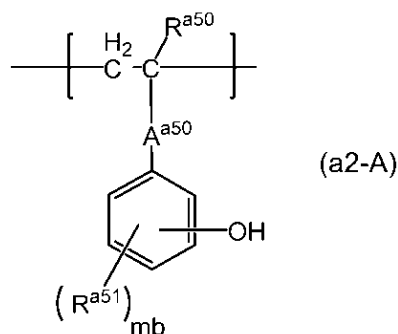
本発明のレジスト組成物からレジストパターンを製造するとき、露光光源としてＫｒＦエキシマレーザ（２４８ｎｍ）、電子線又はＥＵＶ（超紫外光）等の高エネルギー線を用いる場合には、構造単位（ａ２）として、フェノール性ヒドロキシ基を有する構造単位（ａ２）を用いることが好ましい。また、ＡｒＦエキシマレーザ（１９３ｎｍ）等を用いる場合には、構造単位（ａ２）として、アルコール性ヒドロキシ基を有する構造単位（ａ２）が好ましく、後述する構造単位（ａ２－１）を用いることがより好ましい。構造単位（ａ２）としては、１種を単独で含んでいてもよく、２種以上を含んでいてもよい。

40

【 0 0 5 6 】

構造単位（ａ２）においてフェノール性ヒドロキシ基を有する構造単位としては式（ａ２－Ａ）で表される構造単位（以下「構造単位（ａ２－Ａ）」という場合がある）が挙げられる。

50



10

[式 (a 2 - A) 中、

R^{a50} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

R^{a51} は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニルオキシ基、アクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を表す。

A^{a50} は、単結合又は $* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ を表し、 $*$ は $- R^{a50}$ が結合する炭素原子との結合手を表す。

A^{a52} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

20

X^{a51} 及び X^{a52} は、それぞれ独立に、 $- O -$ 、 $- CO - O -$ 又は $- O - CO -$ を表す。

nb は、0 又は 1 を表す。

mb は 0 ~ 4 のいずれかの整数を表す。 mb が 2 以上のいずれかの整数である場合、複数の R^{a51} は互いに同一であっても異なってもよい。]

【 0 0 5 7 】

構造単位 (a 2 - A) において、ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子等が挙げられる。

R^{a50} におけるハロゲン原子を有してもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基及びペルフルオロヘキシル基が挙げられる。

30

R^{a50} は、水素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が好ましく、水素原子、メチル基又はエチル基がより好ましく、水素原子又はメチル基がさらに好ましい。

R^{a51} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基が挙げられる。

R^{a51} におけるアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基が挙げられる。炭素数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メトキシ基又はエトキシ基がより好ましく、メトキシ基がさらに好ましい。

40

R^{a51} におけるアルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。

R^{a51} におけるアルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基及びブチリルオキシ基が挙げられる。

R^{a51} は、メチル基が好ましい。

【 0 0 5 8 】

$* - X^{a51} - (A^{a52} - X^{a52})_{nb} -$ としては、 $* - O -$ 、 $* - CO - O -$ 、 $* - O - CO$

50

-、* - CO - O - A^{a52} - CO - O -、* - O - CO - A^{a52} - O -、* - O - A^{a52} - CO - O -、* - CO - O - A^{a52} - O - CO -、* - O - CO - A^{a52} - O - CO -、が挙げられる。なかでも、* - CO - O -、* - CO - O - A^{a52} - CO - O - 又は * - O - A^{a52} - CO - O - が好ましい。

アルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基及び2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等が挙げられる。

A^{a52}は、メチレン基又はエチレン基であることが好ましい。

A^{a50}は、単結合、* - CO - O - 又は * - CO - O - A^{a52} - CO - O - であることが好ましく、単結合、* - CO - O - 又は * - CO - O - CH₂ - CO - O - であることがより好ましく、単結合又は * - CO - O - であることがさらに好ましい。

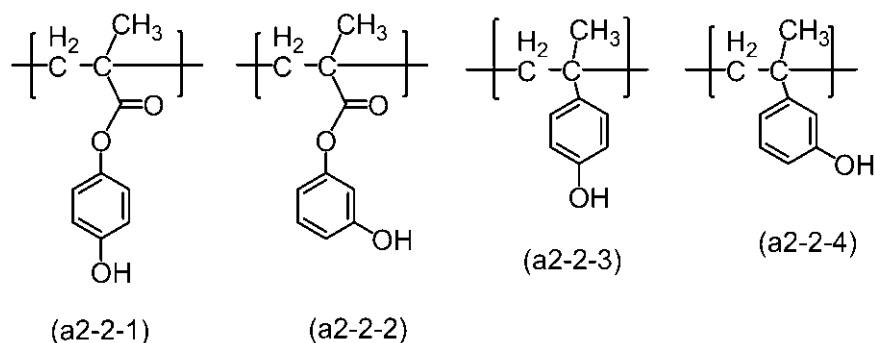
m b は 0、1 又は 2 が好ましく、0 又は 1 がより好ましく、0 が特に好ましい。

ヒドロキシ基は、ベンゼン環の o - 位又は p - 位に結合することが好ましく、p - 位に結合することがより好ましい。

【0059】

構造単位 (a2 - A) としては、特開 2010 - 204634 号公報、特開 2012 - 12577 号公報に記載されているモノマー由来の構造単位が挙げられる。

構造単位 (a2 - A) としては、式 (a2 - 2 - 1) ~ 式 (a2 - 2 - 4) で表される構造単位及び、式 (a2 - 2 - 1) ~ 式 (a2 - 2 - 4) で表される構造単位において構造単位 (a2 - A) における R^{a50} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。構造単位 (a2 - A) は、式 (a2 - 2 - 1) で表される構造単位、式 (a2 - 2 - 3) で表される構造単位、及び式 (a2 - 2 - 1) で表される構造単位又は式 (a2 - 2 - 3) で表される構造単位において、構造単位 (a2 - A) における R^{a50} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位であることが好ましい。



【0060】

樹脂 (A) 中に構造単位 (a2 - A) が含まれる場合の構造単位 (a2 - A) の含有率は、全構造単位に対して、好ましくは 5 ~ 80 モル%であり、より好ましくは 10 ~ 70 モル%であり、さらに好ましくは 15 ~ 65 モル%であり、さらにより好ましくは 20 ~ 65 モル%である。

【0061】

構造単位 (a2) においてアルコール性ヒドロキシ基を有する構造単位としては、式 (a2 - 1) で表される構造単位 (以下「構造単位 (a2 - 1)」という場合がある。) が挙げられる。

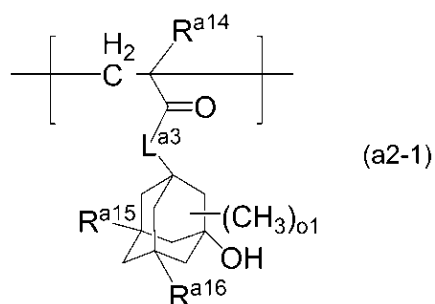
10

20

30

40

50



式 (a 2 - 1) 中、

L^{a3} は、 $-O-$ 又は $^*-O-(CH_2)_{k2}-CO-O-$ を表し、

$k2$ は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。 $*$ は $-CO-$ との結合手を表す。

R^{a14} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a15} 及び R^{a16} は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基又はヒドロキシ基を表す。

$o1$ は、0 ~ 10 のいずれかの整数を表す。

【 0 0 6 2 】

式 (a 2 - 1) では、 L^{a3} は、好ましくは、 $-O-$ 、 $-O-(CH_2)_{f1}-CO-O-$ であり (前記 $f1$ は、1 ~ 4 のいずれかの整数を表す)、より好ましくは $-O-$ である。

R^{a14} は、好ましくはメチル基である。

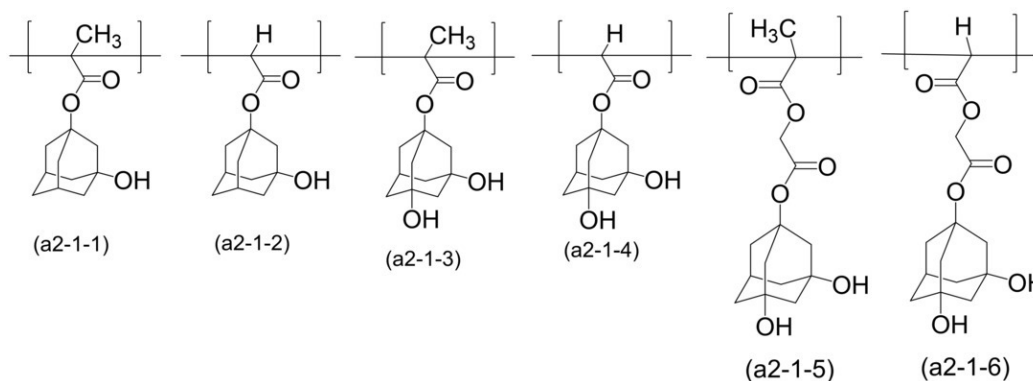
R^{a15} は、好ましくは水素原子である。

R^{a16} は、好ましくは水素原子又はヒドロキシ基である。

$o1$ は、好ましくは 0 ~ 3 のいずれかの整数、より好ましくは 0 又は 1 である。

【 0 0 6 3 】

構造単位 (a 2 - 1) としては、例えば、特開 2 0 1 0 - 2 0 4 6 4 6 号公報に記載されたモノマーに由来する構造単位が挙げられる。式 (a 2 - 1 - 1) ~ 式 (a 2 - 1 - 6) のいずれかで表される構造単位が好ましく、式 (a 2 - 1 - 1) ~ 式 (a 2 - 1 - 4) のいずれかで表される構造単位がより好ましく、式 (a 2 - 1 - 1) 又は式 (a 2 - 1 - 3) で表される構造単位がさらに好ましい。



【 0 0 6 4 】

樹脂 (A) が構造単位 (a 2 - 1) を含む場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、通常 1 ~ 4 5 モル % であり、好ましくは 1 ~ 4 0 モル % であり、より好ましくは 1 ~ 3 5 モル % であり、さらに好ましくは 2 ~ 2 0 モル % であり、さらにより好ましくは 2 ~ 1 0 モル % である。

【 0 0 6 5 】

構造単位 (a 3)

構造単位 (a 3) が有するラクトン環は、 γ -プロピオラクトン環、 γ -ブチロラクトン環、 γ -バレロラクトン環のような単環でもよく、単環式のラクトン環と他の環との縮合環でもよい。好ましくは、 γ -ブチロラクトン環、アダマンタンラクトン環、又は、 γ -ブチロラクトン環構造を含む橋かけ環 (例えば下式 (a 3 - 2) で表される構造単位)

10

20

30

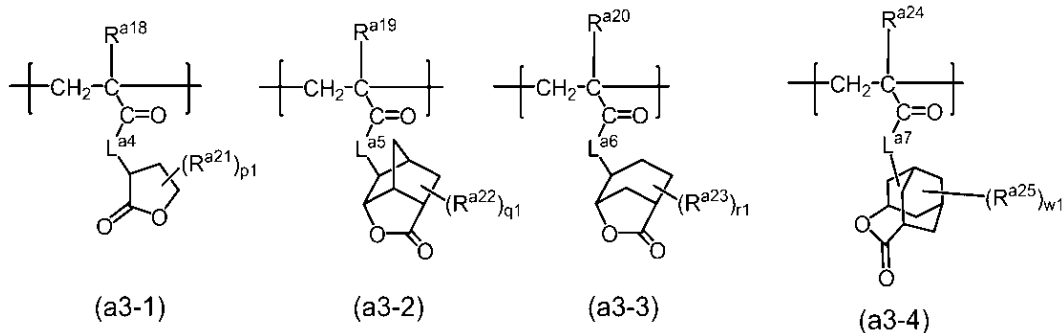
40

50

が挙げられる。

【 0 0 6 6 】

構造単位 (a 3) は、好ましくは、式 (a 3 - 1)、式 (a 3 - 2)、式 (a 3 - 3)
又は式 (a 3 - 4) で表される構造単位である。これらの 1 種を単独で含有してもよく、
2 種以上を含有してもよい。



10

[式 (a 3 - 1)、式 (a 3 - 2)、式 (a 3 - 3) 及び式 (a 3 - 4) 中、
L^{a4}、L^{a5} 及び L^{a6} は、それぞれ独立に、- O - 又は * - O - (C H 2)_{k3} - C
O - O - (k 3 は 1 ~ 7 のいずれかの整数を表す。) で表される基を表す。
L^{a7} は、- O -、* - O - L^{a8} - O -、* - O - L^{a8} - C O - O -、* - O - L^{a8}
- C O - O - L^{a9} - C O - O - 又は * - O - L^{a8} - O - C O - L^{a9} - O - を表す。
L^{a8} 及び L^{a9} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。
* はカルボニル基との結合手を表す。
R^{a18}、R^{a19} 及び R^{a20} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を表す。
R^{a24} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、水素原子又は
ハロゲン原子を表す。

20

R^{a21} は炭素数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
R^{a22}、R^{a23} 及び R^{a25} は、それぞれ独立に、カルボキシ基、シアノ基又は炭素
数 1 ~ 4 の脂肪族炭化水素基を表す。
p 1 は 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。
q 1 は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
r 1 は、0 ~ 3 のいずれかの整数を表す。
w 1 は、0 ~ 8 のいずれかの整数を表す。
p 1、q 1、r 1 及び / 又は w 1 が 2 以上のとき、複数の R^{a21}、R^{a22}、R^{a23}
及び / 又は R^{a25} は互いに同一であってもよく、異なってもよい。]

30

【 0 0 6 7 】

R^{a21}、R^{a22}、R^{a23} 及び R^{a25} における脂肪族炭化水素基としては、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、s e c - ブチル基及び t e r t - ブチル
基等のアルキル基が挙げられる。

R^{a24} におけるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原
子が挙げられる。

40

R^{a24} におけるアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル
基、ブチル基、s e c - ブチル基、t e r t - ブチル基、ペンチル基及びヘキシル基等が
挙げられ、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルキル基が挙げられ、より好ましくはメチル基又
はエチル基が挙げられる。

R^{a24} におけるハロゲン原子を有するアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペ
ルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフル
オロブチル基、ペルフルオロ s e c - ブチル基、ペルフルオロ t e r t - ブチル基、ペル
フルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基、トリクロロメチル基、トリプロモメチル
基、トリヨードメチル基等が挙げられる。

L^{a8} 及び L^{a9} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパ

50

ン - 1 , 3 - ジイル基、プロパン - 1 , 2 - ジイル基、ブタン - 1 , 4 - ジイル基、ペンタン - 1 , 5 - ジイル基、ヘキサン - 1 , 6 - ジイル基、ブタン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 2 - ジイル基、ペンタン - 1 , 4 - ジイル基及び 2 - メチルブタン - 1 , 4 - ジイル基等が挙げられる。

【 0 0 6 8 】

式 (a 3 - 1) ~ 式 (a 3 - 3) において、 $L^{a4} \sim L^{a6}$ は、それぞれ独立に、好ましくは - O - 又は、 $* - O - (CH_2)_{k3} - CO - O -$ において、 k_3 が 1 ~ 4 のいずれかの整数である基、より好ましくは - O - 及び、 $* - O - CH_2 - CO - O -$ 、さらに好ましくは酸素原子である。

$R^{a18} \sim R^{a21}$ は、好ましくはメチル基である。

10

R^{a22} 及び R^{a23} は、それぞれ独立に、好ましくはカルボキシ基、シアノ基又はメチル基である。

p_1 、 q_1 及び r_1 は、それぞれ独立に、好ましくは 0 ~ 2 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

【 0 0 6 9 】

式 (a 3 - 4) において、 R^{a24} は、好ましくは水素原子又は炭素数 1 ~ 4 のアルキル基であり、より好ましくは水素原子、メチル基又はエチル基であり、さらに好ましくは水素原子又はメチル基である。

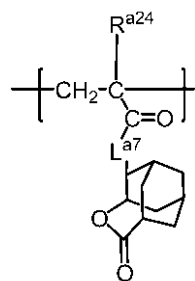
R^{a25} は、好ましくはカルボキシ基、シアノ基又はメチル基である。

L^{a7} は、好ましくは - O - 又は $* - O - L^{a8} - CO - O -$ であり、より好ましくは - O - 、 - O - $CH_2 - CO - O -$ 又は - O - $C_2H_4 - CO - O -$ である。

20

w_1 は、好ましくは 0 ~ 2 のいずれかの整数であり、より好ましくは 0 又は 1 である。

特に、式 (a 3 - 4) は、式 (a 3 - 4) ' が好ましい。



(a3-4)'

30

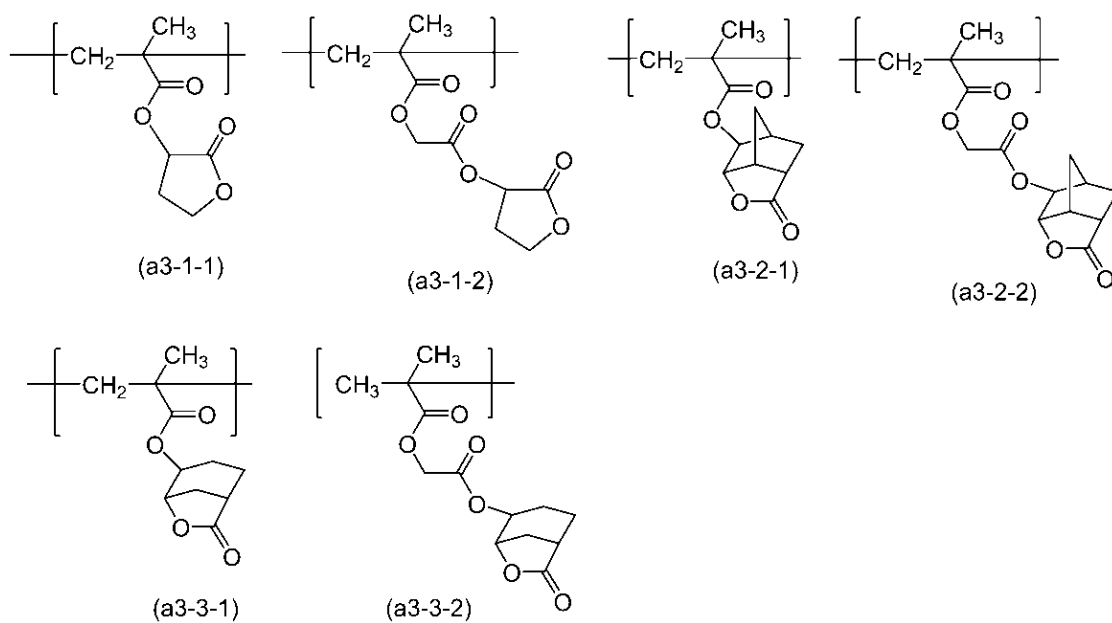
(式中、 R^{a24} 、 L^{a7} は、上記と同じ意味を表す。)

【 0 0 7 0 】

構造単位 (a 3) としては、特開 2 0 1 0 - 2 0 4 6 4 6 号公報に記載されたモノマー、特開 2 0 0 0 - 1 2 2 2 9 4 号公報に記載されたモノマー、特開 2 0 1 2 - 4 1 2 7 4 号公報に記載されたモノマーに由来の構造単位が挙げられる。構造単位 (a 3) としては、式 (a 3 - 1 - 1)、式 (a 3 - 1 - 2)、式 (a 3 - 2 - 1)、式 (a 3 - 2 - 2)、式 (a 3 - 3 - 1)、式 (a 3 - 3 - 2) 及び式 (a 3 - 4 - 1) ~ 式 (a 3 - 4 - 1 2) のいずれかで表される構造単位及び、前記構造単位において、式 (a 3 - 1) ~ 式 (a 3 - 4) における R^{a18} 、 R^{a19} 、 R^{a20} 及び R^{a24} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が好ましい。

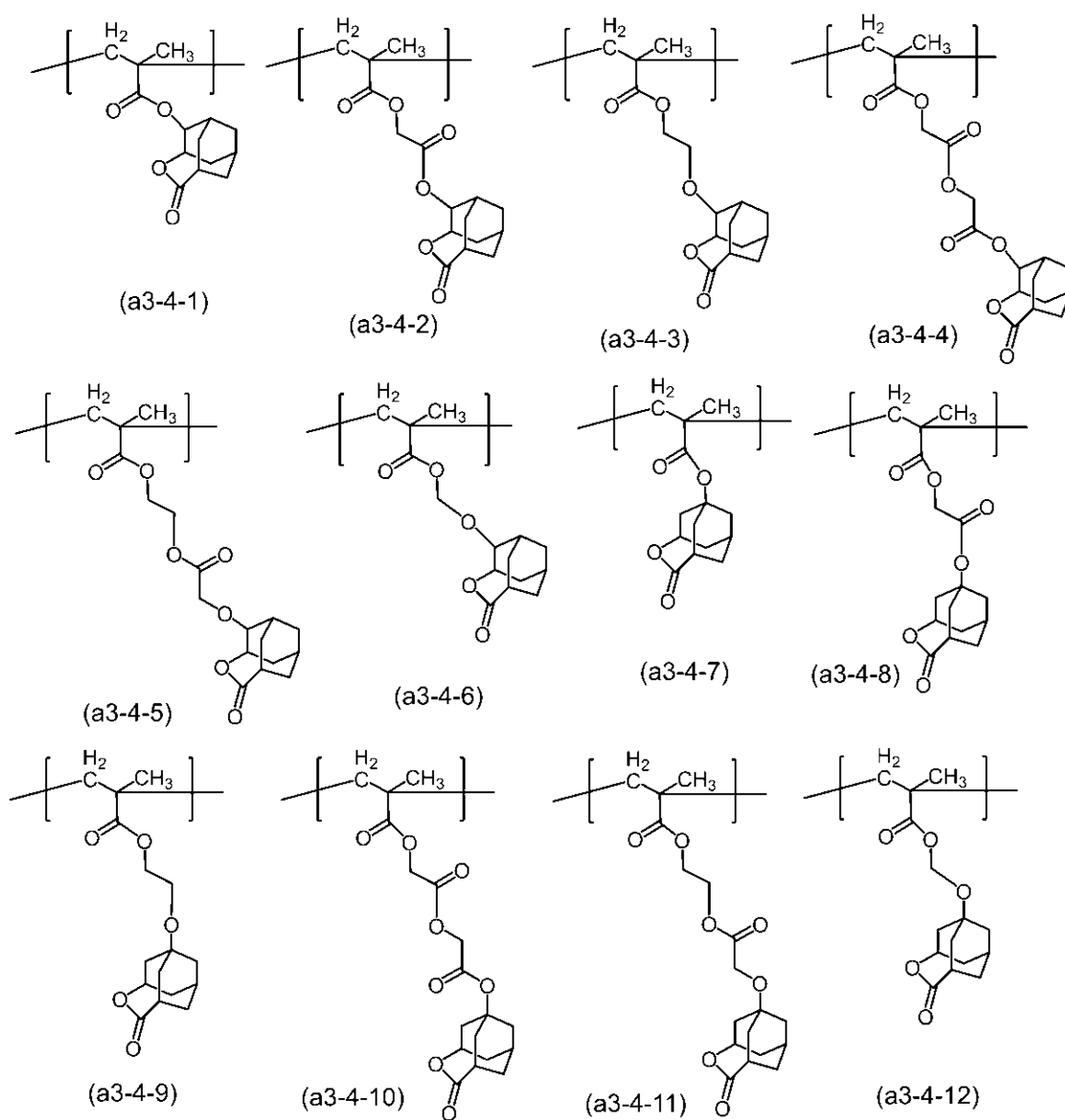
40

【 0 0 7 1 】



10

【 0 0 7 2 】



20

30

40

50

【 0 0 7 3 】

樹脂（Ａ）が構造単位（ａ３）を含む場合、その合計含有率は、樹脂（Ａ）の全構造単位に対して、通常５～７０モル％であり、好ましくは１０～６５モル％であり、より好ましくは１０～６０モル％である。

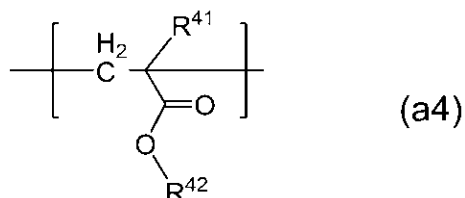
また、構造単位（ａ３－１）、構造単位（ａ３－２）、構造単位（ａ３－３）又は構造単位（ａ３－４）の含有率は、それぞれ、樹脂（Ａ）の全構造単位に対して、５～６０モル％が好ましく、５～５０モル％がより好ましく、１０～５０モル％がさらに好ましい。

【 0 0 7 4 】

構造単位（ａ４）

構造単位（ａ４）としては、以下の構造単位が挙げられる。

10



[式（ａ４）中、

R^{41} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{42} は、炭素数１～２４のフッ素原子を有する飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる－ CH_2 －は、－ O －又は－ $\text{C}=\text{O}$ に置き換わっていてもよい。]

20

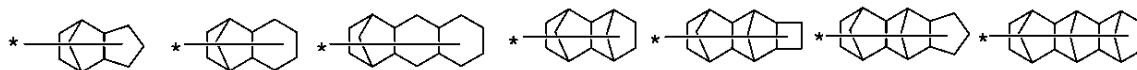
R^{42} で表される飽和炭化水素基は、鎖式炭化水素基及び単環又は多環の脂環式炭化水素基、並びに、これらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

【 0 0 7 5 】

鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基及びオクタデシル基が挙げられる。

単環又は多環の脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基；デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基（＊は結合手を表す。）等の多環式の脂環式炭化水素基が挙げられる。

30

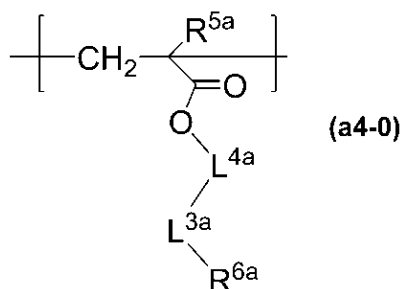


組み合わせにより形成される基としては、１以上のアルキル基又は１以上のアルカンジイル基と、１以上の脂環式炭化水素基とを組み合わせることにより形成される基が挙げられ、－アルカンジイル基－脂環式炭化水素基、－脂環式炭化水素基－アルキル基、－アルカンジイル基－脂環式炭化水素基－アルキル基等が挙げられる。

【 0 0 7 6 】

構造単位（ａ４）としては、式（ａ４－０）、式（ａ４－１）、式（ａ４－２）、式（ａ４－３）及び式（ａ４－４）からなる群から選択される少なくとも１つで表される構造単位が挙げられる。

40



50

[式 (a 4 - 0) 中、

R^{5a} は、水素原子又はメチル基を表す。

L^{4a} は、単結合又は炭素数 1 ~ 4 のアルカンジイル基を表す。

L^{3a} は、炭素数 1 ~ 8 のペルフルオロアルカンジイル基又は炭素数 3 ~ 12 のペルフルオロシクロアルカンジイル基を表す。

R^{6a} は、水素原子又はフッ素原子を表す。]

【 0 0 7 7 】

L^{4a} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1 , 3 - ジイル基、ブタン - 1 , 4 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基、エタン - 1 , 1 - ジイル基、プロパン - 1 , 2 - ジイル基、ブタン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 3 - ジイル基及び 2 - メチルプロパン - 1 , 2 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基が挙げられる。

L^{3a} におけるペルフルオロアルカンジイル基としては、ジフルオロメチレン基、ペルフルオロエチレン基、ペルフルオロプロパン - 1 , 1 - ジイル基、ペルフルオロプロパン - 1 , 3 - ジイル基、ペルフルオロプロパン - 1 , 2 - ジイル基、ペルフルオロプロパン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロブタン - 1 , 4 - ジイル基、ペルフルオロブタン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロブタン - 1 , 2 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 1 , 5 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロペンタン - 3 , 3 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 1 , 6 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロヘキサン - 3 , 3 - ジイル基、ペルフルオロヘブタン - 1 , 7 - ジイル基、ペルフルオロヘブタン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロヘブタン - 3 , 4 - ジイル基、ペルフルオロヘブタン - 4 , 4 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 1 , 8 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 2 , 2 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 3 , 3 - ジイル基、ペルフルオロオクタン - 4 , 4 - ジイル基等が挙げられる。

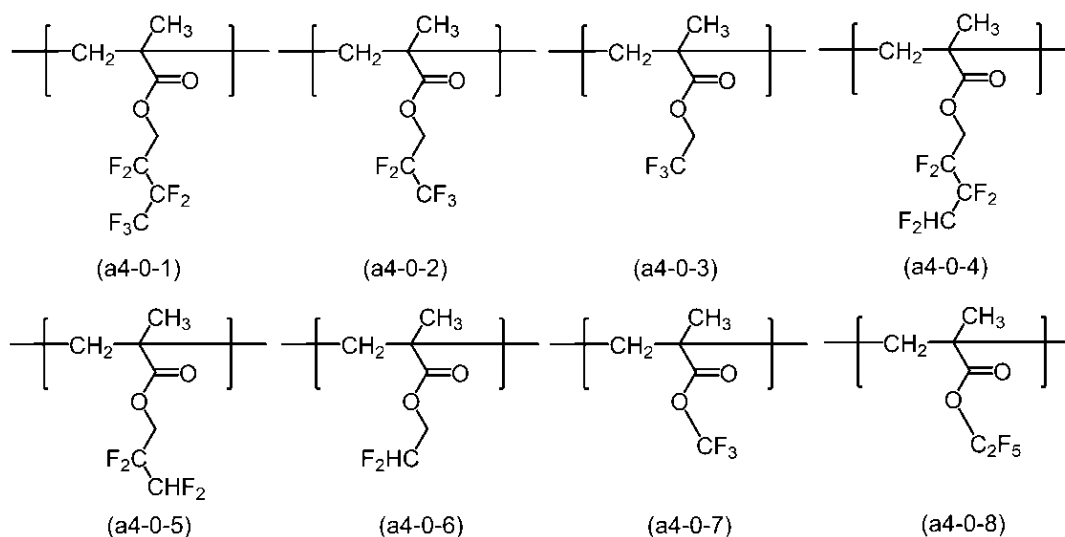
L^{3a} におけるペルフルオロシクロアルカンジイル基としては、ペルフルオロシクロヘキサンジイル基、ペルフルオロシクロペンタンジイル基、ペルフルオロシクロヘブタンジイル基、ペルフルオロアダマantanジイル基等が挙げられる。

L^{4a} は、好ましくは単結合、メチレン基又はエチレン基であり、より好ましくは、単結合、メチレン基である。

L^{3a} は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルカンジイル基であり、より好ましくは炭素数 1 ~ 3 のペルフルオロアルカンジイル基である。

【 0 0 7 8 】

構造単位 (a 4 - 0) としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の構造単位 (a 4 - 0) における R^{5a} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。



10

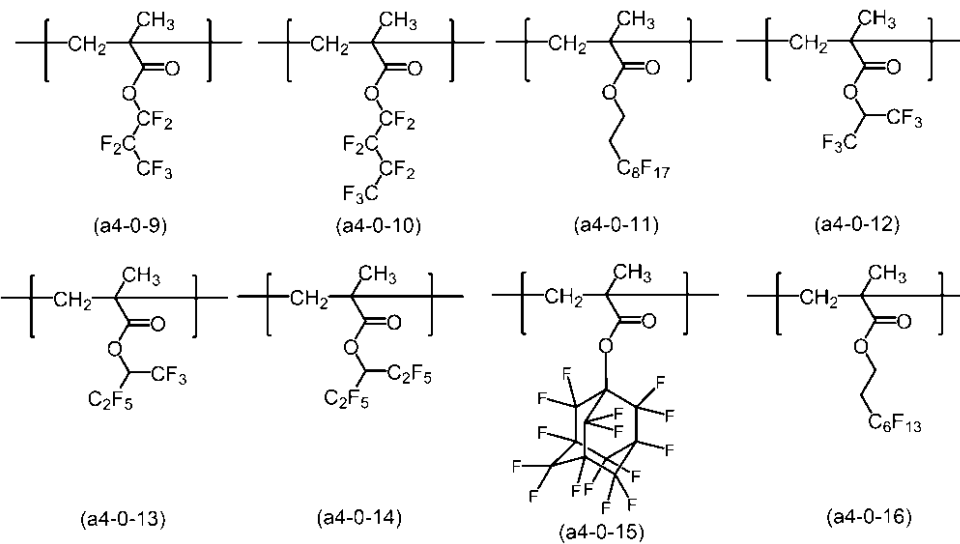
20

30

40

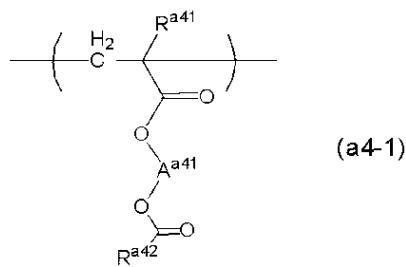
50

【 0 0 7 9 】



10

【 0 0 8 0 】



20

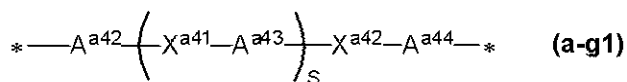
[式 (a 4 - 1) 中、

R^{a41} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{a42} は、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 20 の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。

30

A^{a41} は、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基又は式 (a - g 1) で表される基を表す。ただし、 A^{a41} 及び R^{a42} のうち少なくとも 1 つは、置換基としてハロゲン原子 (好ましくはフッ素原子) を有する。



[式 (a - g 1) 中、

s は 0 又は 1 を表す。

A^{a42} 及び A^{a44} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 5 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

40

A^{a43} は、単結合又は置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 5 の 2 価の脂肪族炭化水素基を表す。

X^{a41} 及び X^{a42} は、それぞれ独立に、- O -、- CO -、- $CO - O$ - 又は - $O - CO$ - を表す。

ただし、 A^{a42} 、 A^{a43} 、 A^{a44} 、 X^{a41} 及び X^{a42} の炭素数の合計は 7 以下である。]

* は結合手であり、右側の * が - $O - CO - R^{a42}$ との結合手である。]

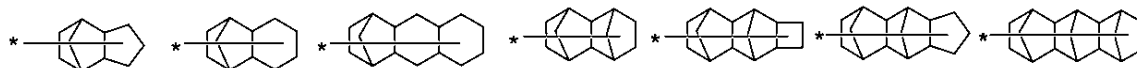
【 0 0 8 1 】

R^{a42} における飽和炭化水素基としては、飽和鎖式炭化水素基及び単環又は多環の飽和脂環式炭化水素基、並びに、これらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられ

50

る。

飽和鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基及びオクタデシル基が挙げられる。単環又は多環の飽和脂環式炭化水素基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等のシクロアルキル基；デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基（＊は結合手を表す。）等の多環式の飽和脂環式炭化水素基が挙げられる。

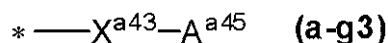


10

組み合わせにより形成される基としては、1以上のアルキル基又は1以上のアルカンジイル基と、1以上の脂環式炭化水素基とを組み合わせることにより形成される基が挙げられ、-アルカンジイル基-脂環式炭化水素基、-脂環式炭化水素基-アルキル基、-アルカンジイル基-脂環式炭化水素基-アルキル基等が挙げられる。

【0082】

R^{a42} が有していてもよい置換基としては、ハロゲン原子及び式（a-g3）で表される基が挙げられる。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられ、好ましくはフッ素原子である。



20

[式（a-g3）中、

X^{a43} は、酸素原子、カルボニル基、＊-O-CO-又は＊-CO-O-を表す（＊は R^{a42} との結合手を表す。）を表す。

A^{a45} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数1～17の脂肪族炭化水素基を表す。

＊は結合手を表す。]

ただし、 $R^{a42} - X^{a43} - A^{a45}$ において、 R^{a42} がハロゲン原子を有しない場合は、 A^{a45} は、少なくとも1つのハロゲン原子を有する炭素数1～17の脂肪族炭化水素基を表す。

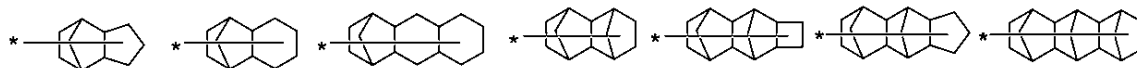
30

【0083】

A^{a45} における脂肪族炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基及びオクタデシル基等のアルキル基；

シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の単環式の脂環式炭化水素基；並びに

デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基（＊は結合手を表す。）等の多環式の脂環式炭化水素基が挙げられる。



40

R^{a42} は、ハロゲン原子を有していてもよい飽和炭化水素基が好ましく、ハロゲン原子を有するアルキル基及び／又は式（a-g3）で表される基を有する飽和炭化水素基がより好ましい。

R^{a42} がハロゲン原子を有する飽和炭化水素基である場合、好ましくはフッ素原子を有する飽和炭化水素基であり、より好ましくはペルフルオロアルキル基又はペルフルオロシクロアルキル基であり、さらに好ましくは炭素数が1～6のペルフルオロアルキル基であり、特に好ましくは炭素数1～3のペルフルオロアルキル基である。ペルフルオロアルキル基としては、ペルフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロヘキシル基、ペルフル

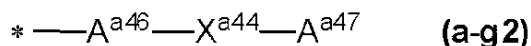
50

オロヘプチル基及びペルフルオロオクチル基等が挙げられる。ペルフルオロシクロアルキル基としては、ペルフルオロシクロヘキシル基等が挙げられる。

R^{a42} が、式(a-g3)で表される基を有する飽和炭化水素基である場合、式(a-g3)で表される基に含まれる炭素数を含めて、 R^{a42} の総炭素数は、15以下が好ましく、12以下がより好ましい。式(a-g3)で表される基を置換基として有する場合、その数は1個が好ましい。

【0084】

R^{a42} が式(a-g3)で表される基を有する飽和炭化水素基である場合、 R^{a42} は、さらに好ましくは式(a-g2)で表される基である。



10

[式(a-g2)中、

A^{a46} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数1～17の2価の飽和炭化水素基を表す。

X^{a44} は、 $* \text{---} O \text{---} C \text{---} O \text{---}$ 又は $* \text{---} C \text{---} O \text{---} O \text{---}$ を表す($*$ は A^{a46} との結合手を表す。)を表す。

A^{a47} は、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数1～17の脂肪族炭化水素基を表す。

ただし、 A^{a46} 、 A^{a47} 及び X^{a44} の炭素数の合計は18以下であり、 A^{a46} 及び A^{a47} のうち、少なくとも一方は、少なくとも1つのハロゲン原子を有する。

20

$*$ はカルボニル基との結合手を表す。]

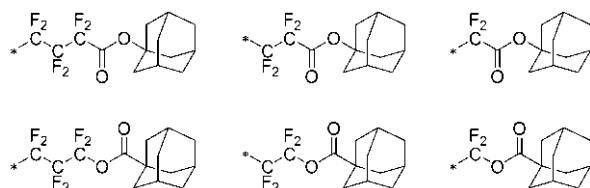
【0085】

A^{a46} の飽和炭化水素基の炭素数は1～6が好ましく、1～3がより好ましい。

A^{a47} の脂肪族炭化水素基の炭素数は4～15が好ましく、5～12がより好ましく、 A^{a47} は、シクロヘキシル基又はアダマンチル基がさらに好ましい。

【0086】

式(a-g2)で表される基の好ましい構造は、以下の構造である($*$ はカルボニル基との結合手である)。



30

【0087】

A^{a41} におけるアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン-1,3-ジイル基、ブタン-1,4-ジイル基、ペンタン-1,5-ジイル基、ヘキサン-1,6-ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；プロパン-1,2-ジイル基、ブタン-1,3-ジイル基、2-メチルプロパン-1,2-ジイル基、1-メチルブタン-1,4-ジイル基、2-メチルブタン-1,4-ジイル基等の分岐状アルカンジイル基が挙げられる。

40

A^{a41} の表すアルカンジイル基における置換基としては、ヒドロキシ基及び炭素数1～6のアルコキシ基等が挙げられる。

A^{a41} は、好ましくは炭素数1～4のアルカンジイル基であり、より好ましくは炭素数2～4のアルカンジイル基であり、さらに好ましくはエチレン基である。

【0088】

式(a-g1)で表される基における A^{a42} 、 A^{a43} 及び A^{a44} の表す2価の飽和炭化水素基としては、直鎖又は分岐のアルカンジイル基及び単環又は多環の2価の脂環式炭化水素基、並びに、アルカンジイル基及び2価の脂環式炭化水素基を組合せることにより形成される基等が挙げられる。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン-1,3-

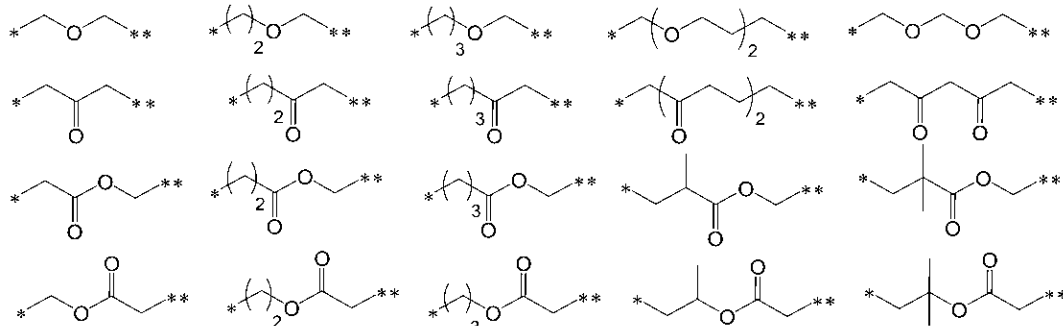
50

ジイル基、プロパン - 1 , 2 - ジイル基、ブタン - 1 , 4 - ジイル基、1 - メチルプロパン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 2 - ジイル基等が挙げられる。

A^{a42}、A^{a43}及びA^{a44}の表す2価の飽和炭化水素基の置換基としては、ヒドロキシ基及び炭素数1～6のアルコキシ基等が挙げられる。

sは、0であることが好ましい。

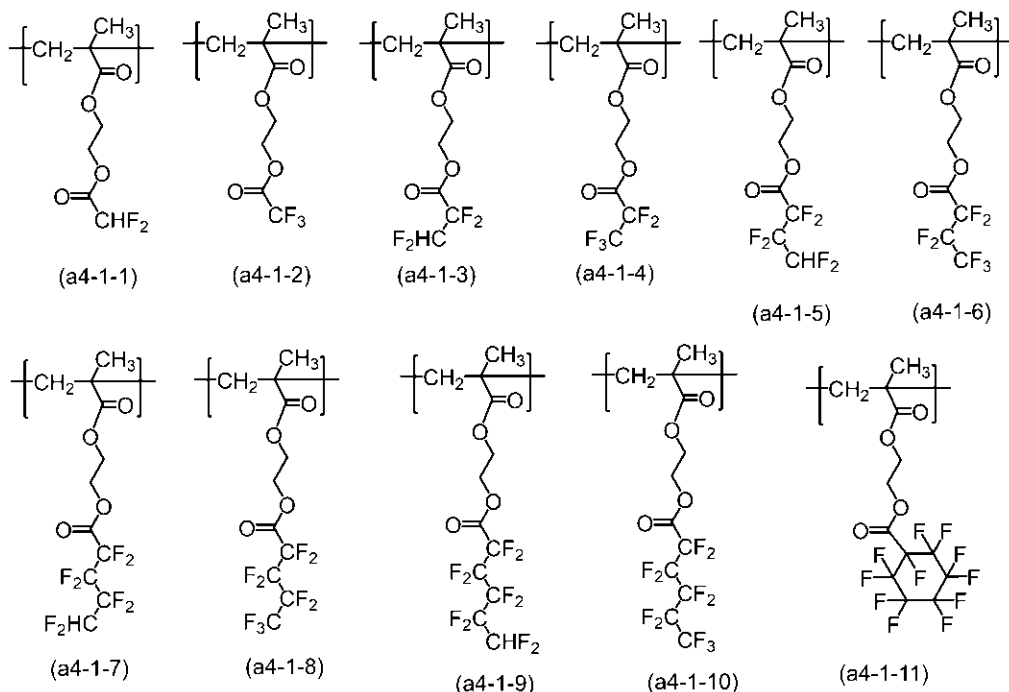
式(a-g1)で表される基において、X^{a42}が-O-、-CO-、-CO-O-又は-O-CO-である基としては、以下の基等が挙げられる。以下の例示において、*及び**はそれぞれ結合手を表わし、**が-O-CO-R^{a42}との結合手である。



10

【0089】

式(a4-1)で表される構造単位としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の式(a4-1)で表される構造単位におけるR^{a41}に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。



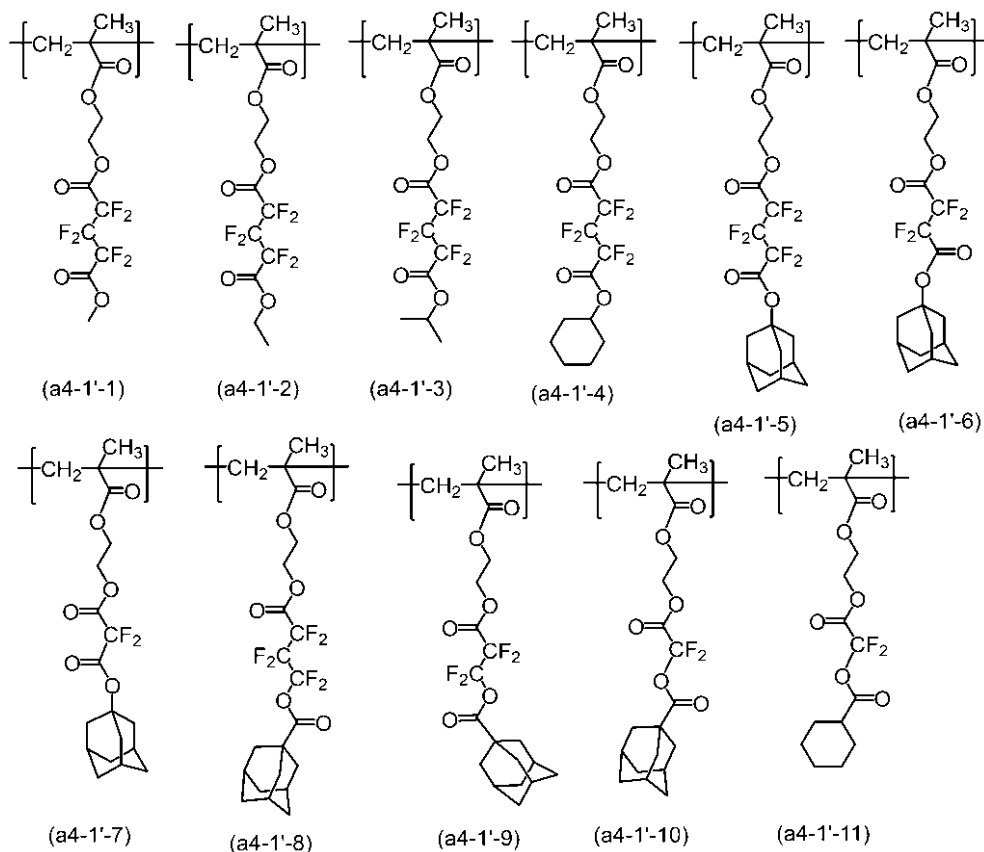
20

30

40

【0090】

50

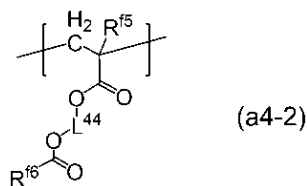


10

20

【 0 0 9 1 】

式 (a 4 - 1) で表される構造単位としては、式 (a 4 - 2) で表される構造単位が好ましい。



30

[式 (a 4 - 2) 中、

R^{f5} は、水素原子又はメチル基を表す。

L^{44} は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表し、該アルカンジイル基に含まれる - C H_2 - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよい。

R^{f6} は、炭素数 1 ~ 2 0 のフッ素原子を有する飽和炭化水素基を表す。

ただし、 L^{44} 及び R^{f6} の合計炭素数の上限は 2 1 である。]

【 0 0 9 2 】

L^{44} のアルカンジイル基は、 L^{4a} で例示したものと同様の基が挙げられる。

R^{f6} の飽和炭化水素基は、 R^{a42} で例示したものと同様の基が挙げられる。

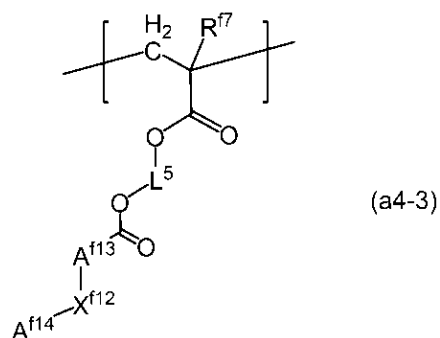
L^{44} におけるアルカンジイル基としては、炭素数 2 ~ 4 のアルカンジイル基が好ましく、エチレン基がより好ましい。

【 0 0 9 3 】

式 (a 4 - 2) で表される構造単位としては、例えば、式 (a 4 - 1 - 1) ~ 式 (a 4 - 1 - 1 1) でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。構造単位 (a 4 - 2) における R^{f5} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位も式 (a 4 - 2) で表される構造単位として挙げられる。

40

50



[式 (a 4 - 3) 中、

R^{f7} は、水素原子又はメチル基を表す。

L^5 は、炭素数 1 ~ 6 のアルカンジイル基を表す。

A^{f13} は、フッ素原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

X^{f12} は、 $* - O - CO -$ 又は $* - CO - O -$ を表す ($*$ は A^{f13} との結合手を表す。)

A^{f14} は、フッ素原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 17 の飽和炭化水素基を表す。

但し、 A^{f13} 及び A^{f14} の少なくとも 1 つは、フッ素原子を有し、 L^5 、 A^{f13} 及び A^{f14} の合計炭素数の上限は 20 である。]

【 0 0 9 4 】

L^5 におけるアルカンジイル基としては、 L^{4a} のアルカンジイル基で例示したものと同様の基が挙げられる。

A^{f13} におけるフッ素原子を有していてもよい 2 価の飽和炭化水素基としては、好ましくはフッ素原子を有していてもよい 2 価の鎖式飽和炭化水素基及びフッ素原子を有していてもよい 2 価の脂環式飽和炭化水素基であり、より好ましくはペルフルオロアルカンジイル基である。

フッ素原子を有していてもよい 2 価の鎖式炭化水素基としては、メチレン基、エチレン基、プロパンジイル基、ブタンジイル基及びペンタンジイル基等のアルカンジイル基；ジフルオロメチレン基、ペルフルオロエチレン基、ペルフルオロプロパンジイル基、ペルフルオロブタンジイル基及びペルフルオロペンタンジイル基等のペルフルオロアルカンジイル基等が挙げられる。

フッ素原子を有していてもよい 2 価の脂環式炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の基としては、シクロヘキサジイル基及びペルフルオロシクロヘキサジイル基等が挙げられる。多環式の基としては、アダマンタンジイル基、ノルボルナンジイル基、ペルフルオロアダマンタンジイル基等が挙げられる。

A^{f14} の飽和炭化水素基及びフッ素原子を有していてもよい飽和炭化水素基は、 R^{a42} で例示したものと同様の基が挙げられる。なかでも、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、メチル基、ペルフルオロエチル基、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエチル基、エチル基、ペルフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピル基、プロピル基、ペルフルオロブチル基、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - オクタフルオロブチル基、ブチル基、ペルフルオロペンチル基、2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 - ノナフルオロペンチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ペルフルオロヘキシル基、ヘプチル基、ペルフルオロヘプチル基、オクチル基及びペルフルオロオクチル基等のフッ化アルキル基、シクロプロピルメチル基、シクロプロピル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ペルフルオロシクロヘキシル基、アダマンチル基、アダマンチルメチル基、アダマンチルジメチル基、ノルボルニル基、ノルボルニルメチル基、ペルフルオロアダマンチル基、ペルフルオロアダマンチルメチル基等が好ましい。

【 0 0 9 5 】

式 (a 4 - 3) において、 L^5 は、エチレン基が好ましい。

A^{f13} の 2 価の飽和炭化水素基は、炭素数 1 ~ 6 の 2 価の鎖式炭化水素基及び炭素数 3 ~ 12 の 2 価の脂環式炭化水素基を含む基が好ましく、炭素数 2 ~ 3 の 2 価の鎖式炭化水素基がさらに好ましい。

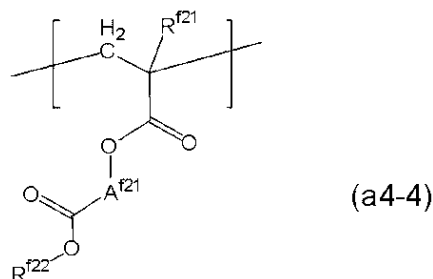
A^{f14} の飽和炭化水素基は、炭素数 3 ~ 12 の鎖式炭化水素基及び炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基を含む基が好ましく、炭素数 3 ~ 10 の鎖式炭化水素基及び炭素数 3 ~ 10 の脂環式炭化水素基を含む基がさらに好ましい。なかでも、 A^{f14} は、好ましくは炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基を含む基であり、より好ましくは、シクロプロピルメチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基及びアダマンチル基である。

【0096】

式 (a 4 - 3) で表される構造単位としては、例えば、式 (a 4 - 1' - 1) ~ 式 (a 4 - 1' - 11) でそれぞれ表される構造単位が挙げられる。構造単位 (a 4 - 3) における R^{f7} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位も式 (a 4 - 3) で表される構造単位として挙げられる。

【0097】

構造単位 (a 4) としては、式 (a 4 - 4) で表される構造単位も挙げられる。



[式 (a 4 - 4) 中、

R^{f21} は、水素原子又はメチル基を表す。

A^{f21} は、 $-(CH_2)_{j1}-$ 、 $-(CH_2)_{j2}-O-(CH_2)_{j3}-$ 又は $-(CH_2)_{j4}-C$
 $O-O-(CH_2)_{j5}-$ を表す。

$j1 \sim j5$ は、それぞれ独立に、1 ~ 6 のいずれかの整数を表す。

R^{f22} は、フッ素原子を有する炭素数 1 ~ 10 の飽和炭化水素基を表す。]

【0098】

R^{f22} の飽和炭化水素基は、 R^{a42} で表される飽和炭化水素基と同じものが挙げられる。

R^{f22} は、フッ素原子を有する炭素数 1 ~ 10 のアルキル基又はフッ素原子を有する炭素数 1 ~ 10 の脂環式炭化水素基が好ましく、フッ素原子を有する炭素数 1 ~ 10 のアルキル基がより好ましく、フッ素原子を有する炭素数 1 ~ 6 のアルキル基がさらに好ましい。

【0099】

式 (a 4 - 4) においては、 A^{f21} としては、 $-(CH_2)_{j1}-$ が好ましく、エチレン基又はメチレン基がより好ましく、メチレン基がさらに好ましい。

式 (a 4 - 4) で表される構造単位としては、例えば、以下の構造単位及び以下の式で表される構造単位において、構造単位 (a 4 - 4) における R^{f21} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げられる。

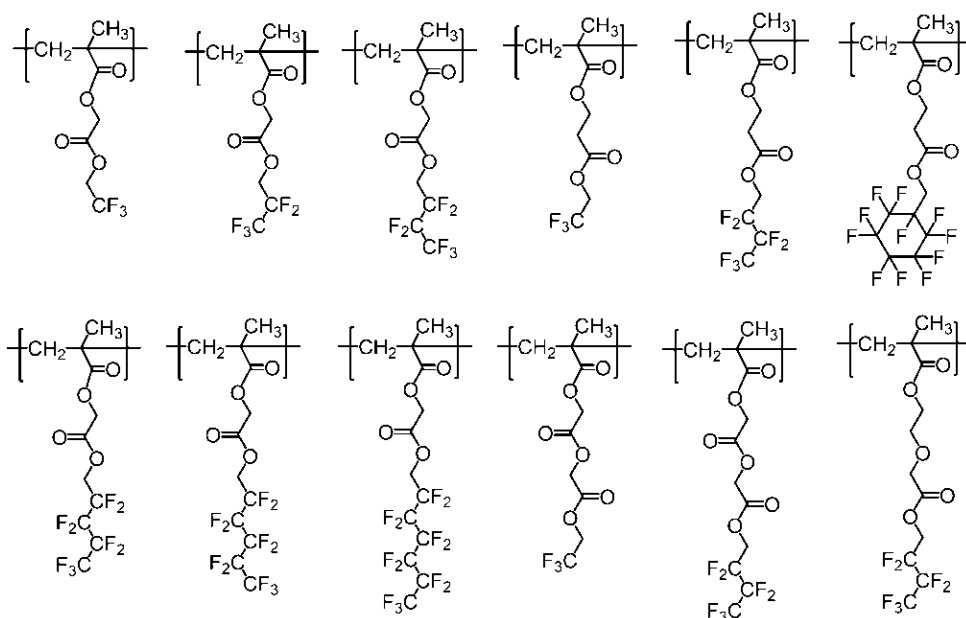
10

20

30

40

50



10

【 0 1 0 0 】

樹脂 (A) が、構造単位 (a 4) を有する場合、その含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、1 ~ 20 モル % が好ましく、2 ~ 15 モル % がより好ましく、3 ~ 10 モル % がさらに好ましい。

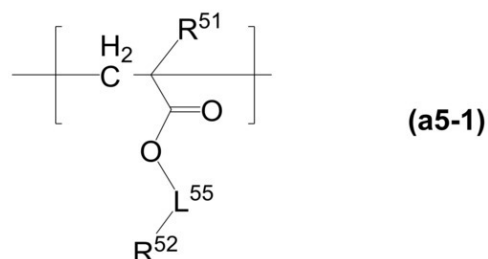
20

【 0 1 0 1 】

構造単位 (a 5)

構造単位 (a 5) が有する非脱離炭化水素基としては、直鎖、分岐又は環状の炭化水素基を有する基が挙げられる。なかでも、構造単位 (a 5) は、脂環式炭化水素基を有する基が好ましい。

構造単位 (a 5) としては、例えば、式 (a 5 - 1) で表される構造単位が挙げられる。



30

[式 (a 5 - 1) 中、

R^{51} は、水素原子又はメチル基を表す。

R^{52} は、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は炭素数 1 ~ 8 の脂肪族炭化水素基で置換されていてもよい。

40

L^{55} は、単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- O - 又は - CO - に置き換わっていてもよい。]

【 0 1 0 2 】

R^{52} における脂環式炭化水素基としては、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基及びシクロヘキシル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、例えば、アダマンチル基及びノルボルニル基等が挙げられる。

炭素数 1 ~ 8 の脂肪族炭化水素基は、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基及び 2-エチルヘキシル基等のアルキル基が挙げられる。

50

置換基を有する脂環式炭化水素基としては、3 - メチルアダマンチル基などが挙げられる。

R⁵²は、好ましくは、無置換の炭素数3 ~ 18の脂環式炭化水素基であり、より好ましくは、アダマンチル基、ノルボルニル基又はシクロヘキシル基である。

【0103】

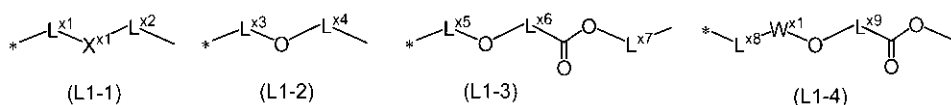
L⁵⁵における2価の飽和炭化水素基としては、2価の鎖式飽和炭化水素基及び2価の脂環式飽和炭化水素基が挙げられ、好ましくは2価の鎖式飽和炭化水素基である。

2価の鎖式飽和炭化水素基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロパンジイル基、ブタンジイル基及びペンタンジイル基等のアルカンジイル基が挙げられる。

2価の脂環式飽和炭化水素基は、単環式及び多環式のいずれでもよい。単環式の脂環式飽和炭化水素基としては、シクロペンタンジイル基及びシクロヘキサンジイル基等のシクロアルカンジイル基が挙げられる。多環式の2価の脂環式飽和炭化水素基としては、アダマンタンジイル基及びノルボルナンジイル基等が挙げられる。

【0104】

L⁵⁵の表す2価の飽和炭化水素基に含まれる - CH₂ - が、- O - 又は - CO - で置き換わった基としては、例えば、式(L1-1) ~ 式(L1-4)で表される基が挙げられる。下記式中、*は酸素原子との結合手を表す。



【0105】

式(L1-1)中、

X^{x1}は、* - O - CO - 又は * - CO - O - を表す(*はL^{x1}との結合手を表す。)。

L^{x1}は、炭素数1 ~ 16の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x2}は、単結合又は炭素数1 ~ 15の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、L^{x1}及びL^{x2}の合計炭素数は、16以下である。

式(L1-2)中、

L^{x3}は、炭素数1 ~ 17の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x4}は、単結合又は炭素数1 ~ 16の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、L^{x3}及びL^{x4}の合計炭素数は、17以下である。

式(L1-3)中、

L^{x5}は、炭素数1 ~ 15の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

L^{x6}及びL^{x7}は、それぞれ独立に、単結合又は炭素数1 ~ 14の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

ただし、L^{x5}、L^{x6}及びL^{x7}の合計炭素数は、15以下である。

式(L1-4)中、

L^{x8}及びL^{x9}は、単結合又は炭素数1 ~ 12の2価の脂肪族飽和炭化水素基を表す。

W^{x1}は、炭素数3 ~ 15の2価の脂環式飽和炭化水素基を表す。

ただし、L^{x8}、L^{x9}及びW^{x1}の合計炭素数は、15以下である。

【0106】

L^{x1}は、好ましくは、炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x2}は、好ましくは、単結合又は炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合である。

L^{x3}は、好ましくは、炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x4}は、好ましくは、単結合又は炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x5}は、好ましくは、炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x6}は、好ましくは、単結合又は炭素数1 ~ 8の2価の脂肪族飽和炭化水素基、より好

ましくは、メチレン基又はエチレン基である。

L^{x7} は、好ましくは、単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基である。

L^{x8} は、好ましくは、単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合又はメチレン基である。

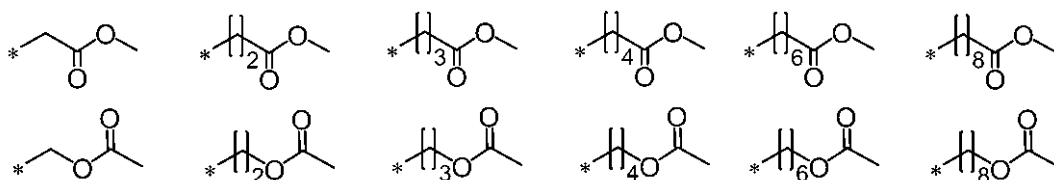
L^{x9} は、好ましくは、単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の脂肪族飽和炭化水素基、より好ましくは、単結合又はメチレン基である。

W^{x1} は、好ましくは、炭素数 3 ~ 10 の 2 価の脂環式飽和炭化水素基、より好ましくは、シクロヘキサンジイル基又はアダマンタンジイル基である。

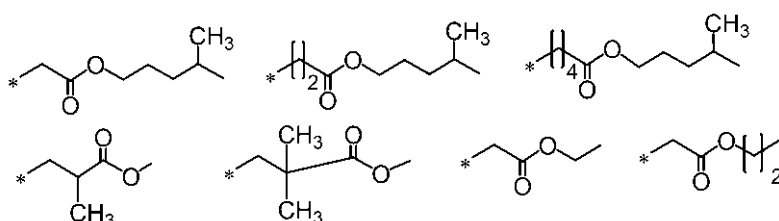
【 0 1 0 7 】

式 (L 1 - 1) で表される基としては、例えば、以下に示す 2 価の基が挙げられる。

10



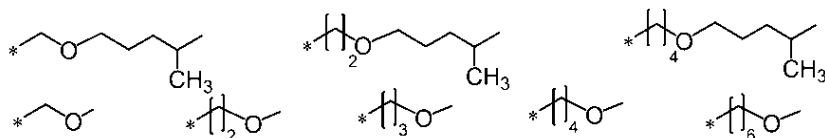
【 0 1 0 8 】



20

【 0 1 0 9 】

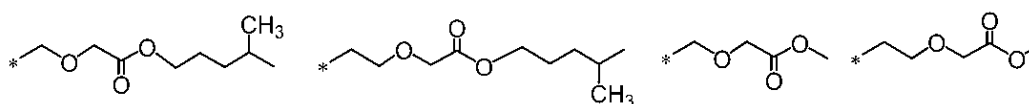
式 (L 1 - 2) で表される基としては、例えば、以下に示す 2 価の基が挙げられる。



30

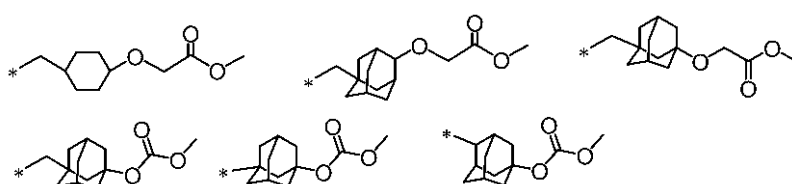
【 0 1 1 0 】

式 (L 1 - 3) で表される基としては、例えば、以下に示す 2 価の基が挙げられる。



【 0 1 1 1 】

式 (L 1 - 4) で表される基としては、例えば、以下に示す 2 価の基が挙げられる。



40

【 0 1 1 2 】

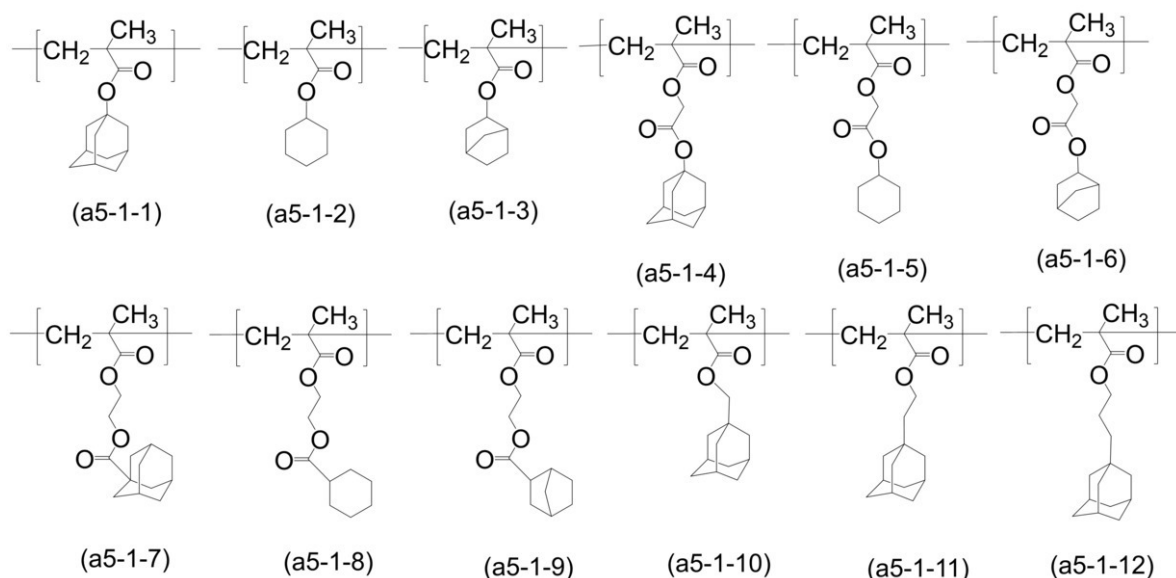
L^{55} は、好ましくは、単結合又は式 (L 1 - 1) で表される基である。

【 0 1 1 3 】

構造単位 (a 5 - 1) としては、以下に示す構造単位及び下記構造単位中の構造単位 (a 5 - 1) における R^{51} に相当するメチル基が水素原子に置き換わった構造単位が挙げら

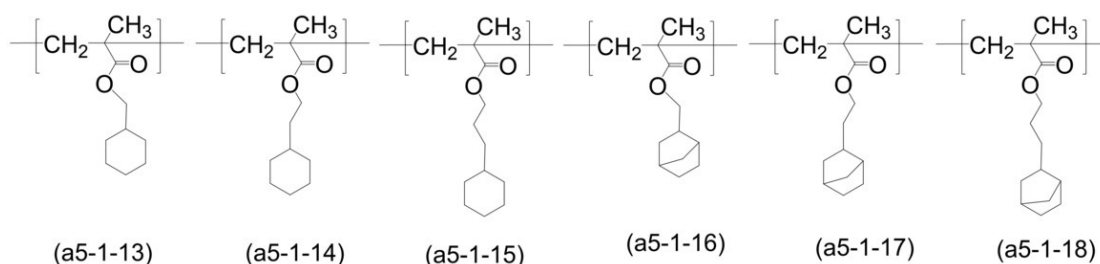
50

れる。



10

【 0 1 1 4 】



20

樹脂（Ａ）が、構造単位（ａ５）を有する場合、その含有率は、樹脂（Ａ）の全構造単位に対して、１～３０モル％が好ましく、２～２０モル％がより好ましく、３～１５モル％がさらに好ましい。

30

【 0 1 1 5 】

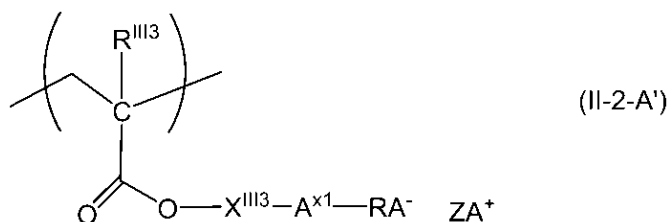
< 構造単位（ⅡⅠ） >

樹脂（Ａ）は、さらに、露光により分解して酸を発生する構造単位（以下、「構造単位（ⅡⅠ）」という場合がある）を含有していてもよい。構造単位（ⅡⅠ）」としては、具体的には特開２０１６－７９２３５号公報に記載の構造単位が挙げられ、側鎖にスルホナート基若しくはカルボキシレート基と有機カチオンとを有する構造単位又は側鎖にスルホニオ基と有機アニオンとを有する構造単位であることが好ましい。

【 0 1 1 6 】

側鎖にスルホナート基若しくはカルボキシレート基と有機カチオンとを有する構造単位は、式（ⅡⅠ－２－Ａ'）で表される構造単位であることが好ましい。

40



[式（ⅡⅠ－２－Ａ'）中、

X^{III3} は、炭素数１～１８の２価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよく、該飽和炭化

50

水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基又はヒドロキシ基で置き換わっていてもよい。

$A \times 1$ は、炭素数 1 ~ 8 のアルカンジイル基を表し、該アルカンジイル基に含まれる水素原子は、フッ素原子又は炭素数 1 ~ 6 のペルフルオロアルキル基で置換されていてもよい。

RA^- は、スルホナート基又はカルボキシレート基を表す。

R^{III} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

ZA^+ は、有機カチオンを表す。]

【0117】

R^{III} で表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

R^{III} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、 R^a で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基と同じものが挙げられる。

$A \times 1$ で表される炭素数 1 ~ 8 のアルカンジイル基としては、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、エタン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 1 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、プロパン - 2, 2 - ジイル基、ペンタン - 2, 4 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等が挙げられる。

【0118】

X^{III} で表される炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基としては、直鎖又は分岐状アルカンジイル基、単環式又は多環式の 2 価の脂環飽和炭化水素基が挙げられ、これらの組み合わせであってもよい。

具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1, 3 - ジイル基、プロパン - 1, 2 - ジイル基、ブタン - 1, 4 - ジイル基、ペンタン - 1, 5 - ジイル基、ヘキサン - 1, 6 - ジイル基、ヘプタン - 1, 7 - ジイル基、オクタン - 1, 8 - ジイル基、ノナン - 1, 9 - ジイル基、デカン - 1, 10 - ジイル基、ウンデカン - 1, 11 - ジイル基、ドデカン - 1, 12 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；ブタン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1, 2 - ジイル基、ペンタン - 1, 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1, 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基；シクロブタン - 1, 3 - ジイル基、シクロペンタン - 1, 3 - ジイル基、シクロヘキサン - 1, 4 - ジイル基、シクロオクタン - 1, 5 - ジイル基等のシクロアルカンジイル基；ノルボルナン - 1, 4 - ジイル基、ノルボルナン - 2, 5 - ジイル基、アダマンタン - 1, 5 - ジイル基、アダマンタン - 2, 6 - ジイル基等の 2 価の多環式脂環式飽和炭化水素基等が挙げられる。

【0119】

飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ で置き換わったものとしては、例えば式 (X1) ~ 式 (X53) で表される 2 価の基が挙げられる。ただし、飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ で置き換わる前の炭素数はそれぞれ 17 以下である。下記式において、 $*$ は $A \times 1$ との結合手を表す。

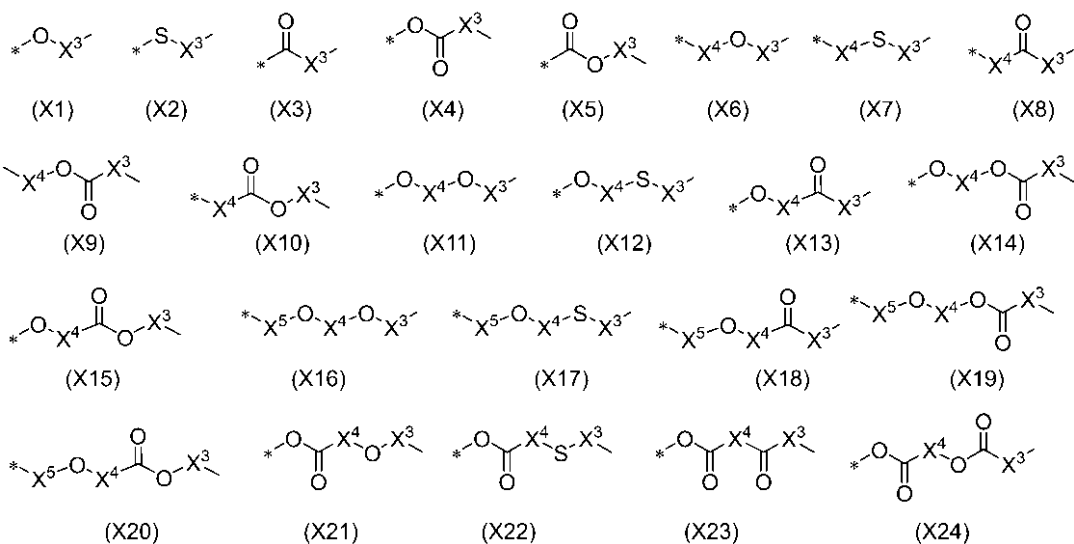
10

20

30

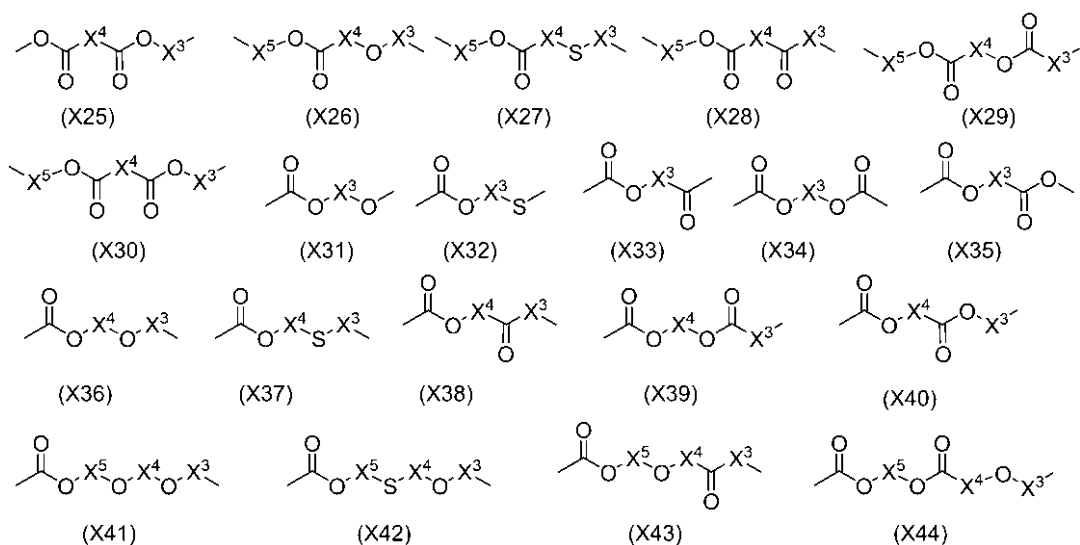
40

50



10

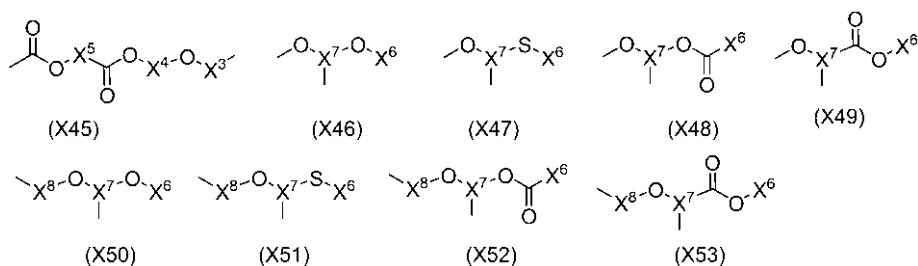
【 0 1 2 0 】



20

30

【 0 1 2 1 】



40

【 0 1 2 2 】

X^3 は、2価の炭素数1～16の飽和炭化水素基を表す。
 X^4 は、2価の炭素数1～15の飽和炭化水素基を表す。
 X^5 は、2価の炭素数1～13の飽和炭化水素基を表す。
 X^6 は、2価の炭素数1～14の飽和炭化水素基を表す。
 X^7 は、3価の炭素数1～14の飽和炭化水素基を表す。
 X^8 は、2価の炭素数1～13の飽和炭化水素基を表す。

【 0 1 2 3 】

50

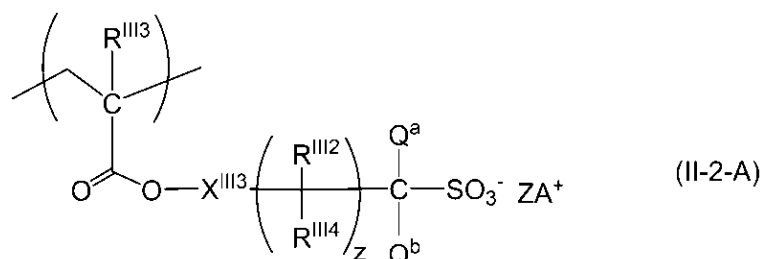
Z A⁺で表される有機カチオンとしては、有機オニウムカチオン、例えば有機スルホニウムカチオン、有機ヨードニウムカチオン、有機アンモニウムカチオン、有機ベンゾチアゾリウムカチオン及び有機ホスホニウムカチオンなどが挙げられ、有機スルホニウムカチオン及び有機ヨードニウムカチオンが好ましく、アリールスルホニウムカチオンがより好ましい。

式(II-2-A')中のZ A⁺は、後述の酸発生剤(B1)における有機カチオンZ⁺と同様のものが挙げられる。

【0124】

式(II-2-A')で表される構造単位は、式(II-2-A)で表される構造単位であることが好ましい。

10



[式(II-2-A)中、

R^{III3}、X^{III3}及びZ A⁺は、上記と同じ意味を表す。

20

Zは、0～6のいずれかの整数を表す。

R^{III2}及びR^{III4}は、それぞれ独立して、水素原子、フッ素原子又は炭素数1～6のペルフルオロアルキル基を表し、zが2以上のとき、複数のR^{III2}及びR^{III4}は互いに同一であってもよいし、異なってもよい。

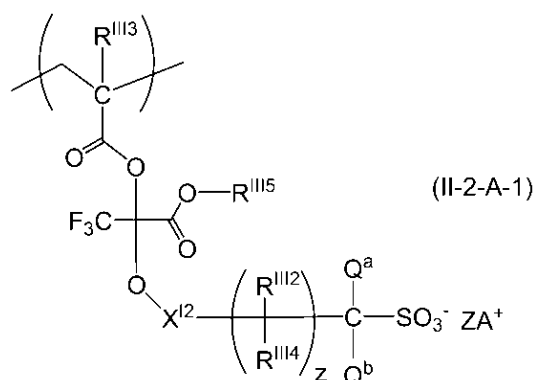
Q^a及びQ^bは、それぞれ独立して、フッ素原子又は炭素数1～6のペルフルオロアルキル基を表す。]

R^{III2}、R^{III4}、Q^a及びQ^bで表される炭素数1～6のペルフルオロアルキル基としては、後述のQ^{b1}で表される炭素数1～6のペルフルオロアルキル基と同じものが挙げられる。

【0125】

式(II-2-A)で表される構造単位は、式(II-2-A-1)で表される構造単位であることが好ましい。

30



40

[式(II-2-A-1)中、

R^{III2}、R^{III3}、R^{III4}、Q^a、Q^b、z及びZ A⁺は、上記と同じ意味を表す。

。

R^{III5}は、炭素数1～12の飽和炭化水素基を表す。

X^{I2}は、炭素数1～11の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる-CH₂-は、-O-、-S-又は-CO-に置き換わっていてもよく、該飽和炭化水素

50

基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。]

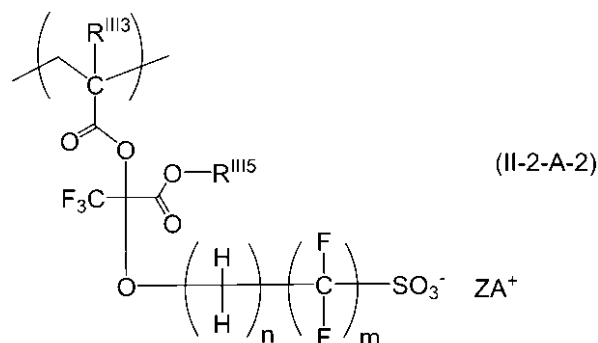
【 0 1 2 6 】

R^{III5} で表される炭素数 1 ~ 12 の飽和炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基及びドデシル基等の直鎖又は分岐のアルキル基が挙げられる。

X^{I2} で表される 2 価の飽和炭化水素基としては、 X^{III3} で表される 2 価の飽和炭化水素基と同様のものが挙げられる。

【 0 1 2 7 】

式 (II-2-A-1) で表される構造単位としては、式 (II-2-A-2) で表される構造単位が好ましい。

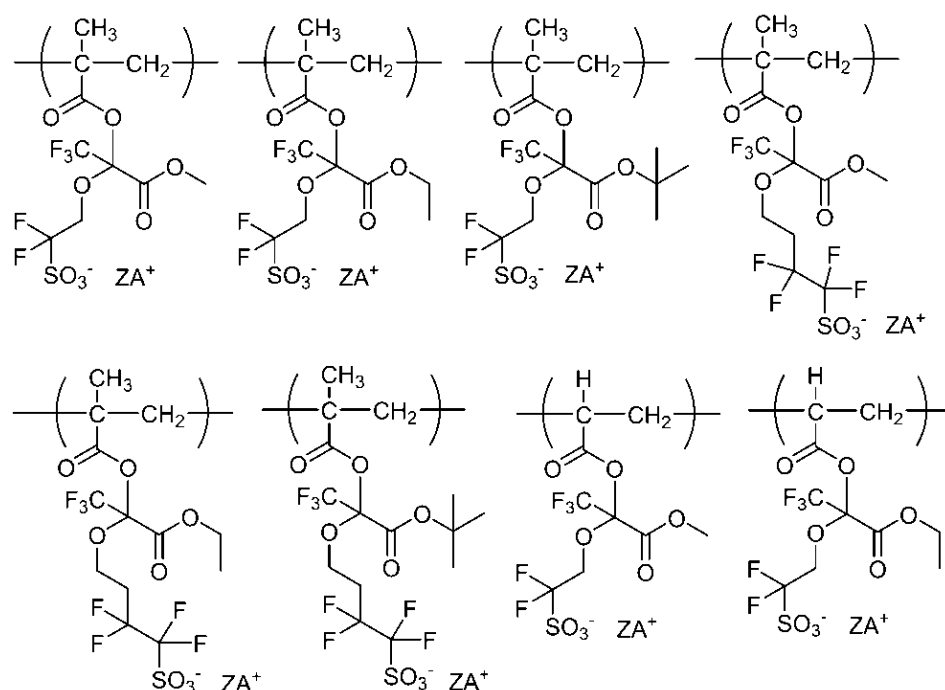


[式 (II-2-A-2) 中、 R^{III3} 、 R^{III5} 及び $Z A^+$ は、上記と同じ意味を表す。

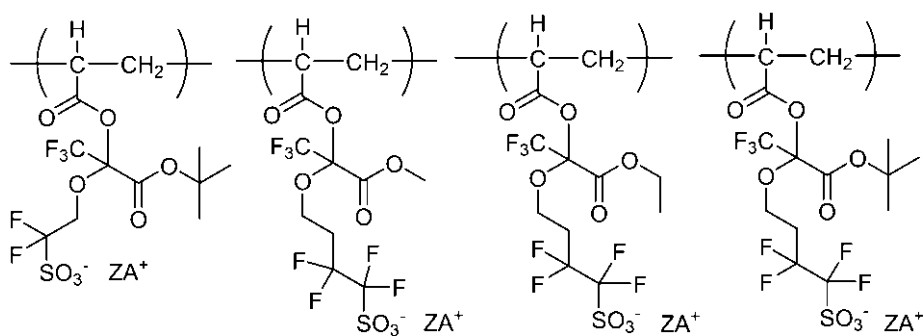
m 及び n は、互いに独立に、1 又は 2 を表す。]

【 0 1 2 8 】

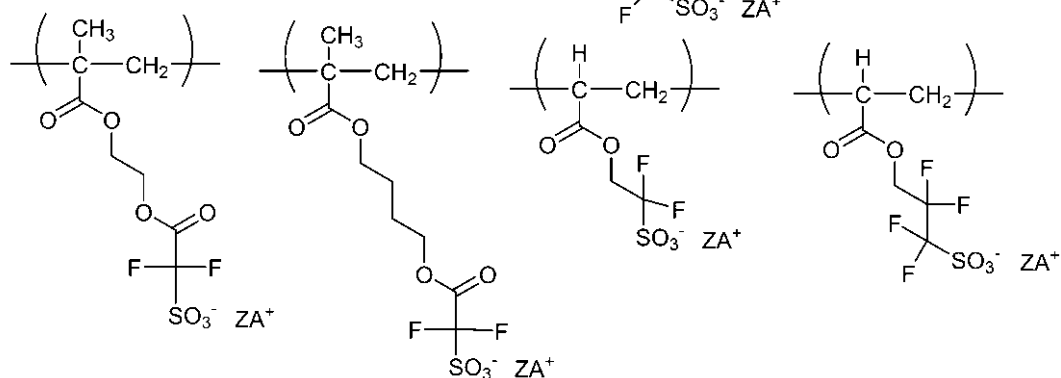
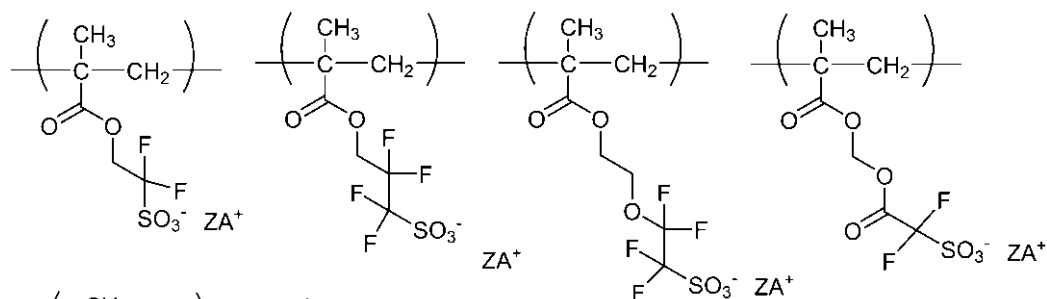
式 (II-2-A') で表される構造単位としては、例えば、以下の構造単位及び国際公開第 2012/050015 号記載の構造単位が挙げられる。 $Z A^+$ は、有機カチオンを表す。



【 0 1 2 9 】

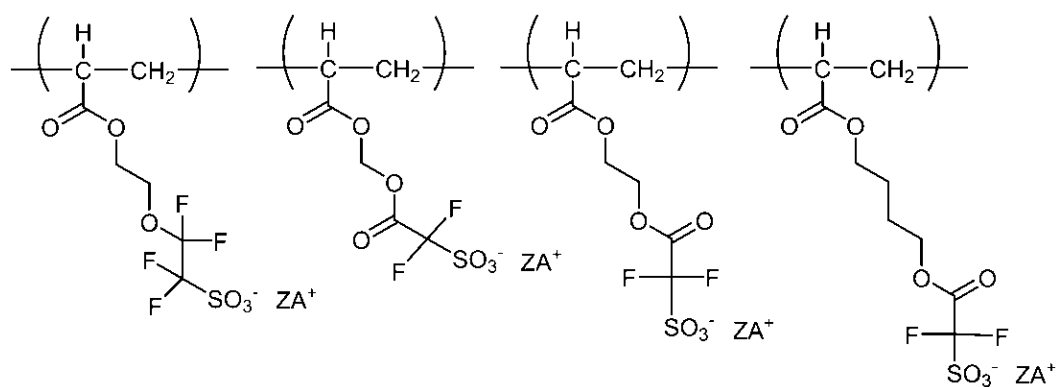


10



20

【 0 1 3 0 】

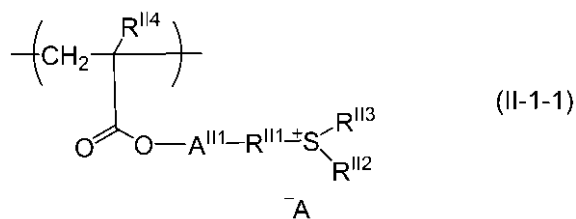


30

40

【 0 1 3 1 】

側鎖にスルホニオ基と有機アニオンとを有する構造単位は、式 (II-1-1) で表される構造単位であることが好ましい。



50

[式 (I I - 1 - 1) 中、

A^{II1} は、単結合又は 2 価の連結基を表す。

R^{II1} は、炭素数 6 ~ 18 の 2 価の芳香族炭化水素基を表す。

R^{II2} 及び R^{II3} は、それぞれ独立して、炭素数 1 ~ 18 の炭化水素基を表し、 R^{II2} 及び R^{II3} は互いに結合してそれらが結合する硫黄原子とともに環を形成していてもよい。

R^{II4} は、水素原子、ハロゲン原子又はハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を表す。

A^- は、有機アニオンを表す。]

R^{II1} で表される炭素数 6 ~ 18 の 2 価の芳香族炭化水素基としては、フェニレン基及びナフチレン基等が挙げられる。

R^{II2} 及び R^{II3} で表される炭化水素基としては、アルキル基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基及びこれらを組み合わせることにより形成される基等が挙げられる。

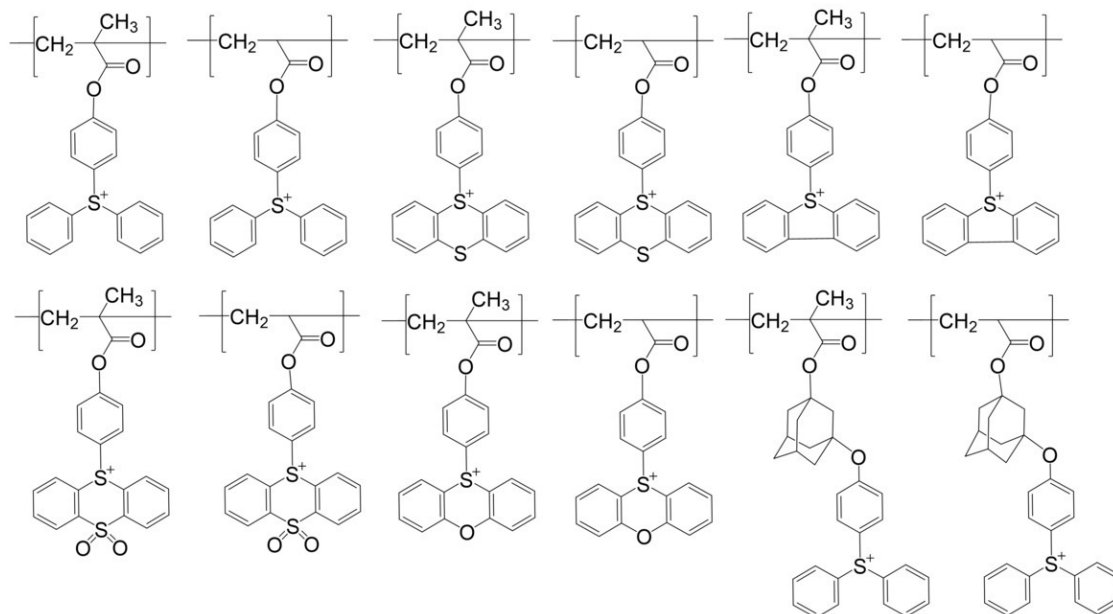
R^{II4} で表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

R^{II4} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基としては、 R^{a8} で表されるハロゲン原子を有していてもよい炭素数 1 ~ 6 のアルキル基と同じものが挙げられる。

A^{II1} で表される 2 価の連結基としては、例えば、炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基が挙げられ、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ で置き換わっていてもよい。具体的には、 X^{III3} で表される炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基と同じものが挙げられる。

【 0 1 3 2 】

式 (I I - 1 - 1) 中のカチオンを含む構造単位としては、以下で表される構造単位などが挙げられる。



【 0 1 3 3 】

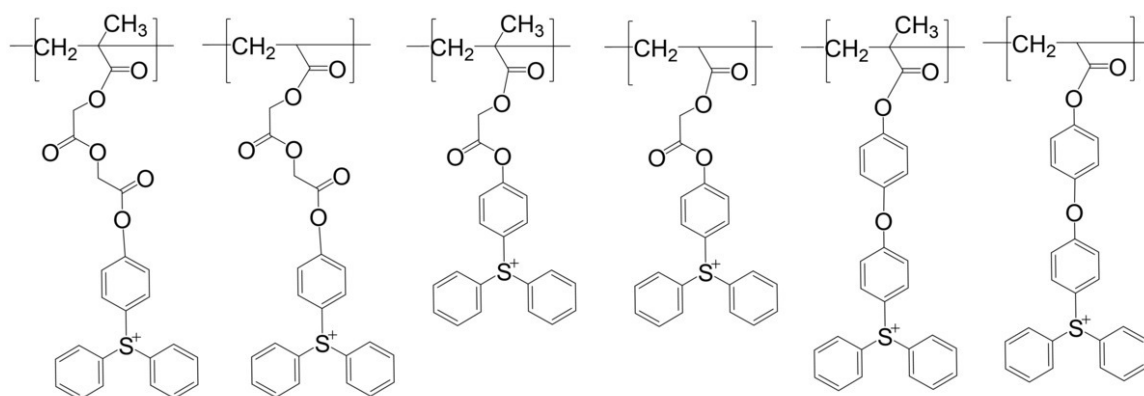
10

20

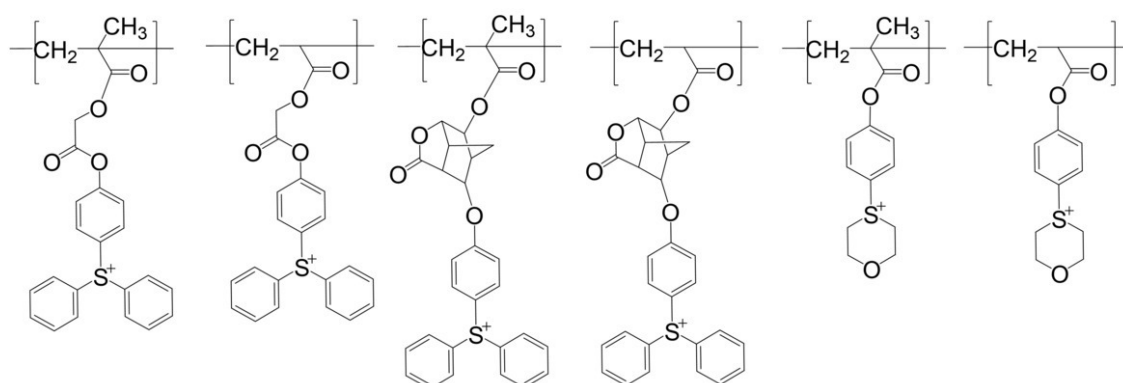
30

40

50



10



20

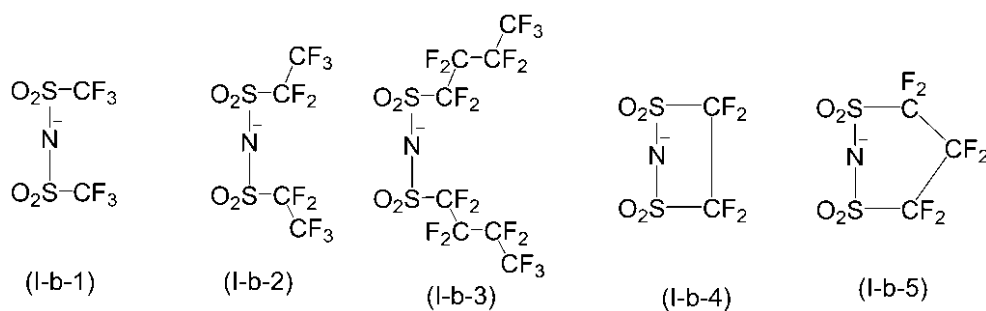
【 0 1 3 4 】

A⁻ で表される有機アニオンとしては、スルホン酸アニオン、スルホニルイミドアニオン、スルホニルメチドアニオン及びカルボン酸アニオン等が挙げられる。A⁻ で表される有機アニオンは、スルホン酸アニオンが好ましく、スルホン酸アニオンとしては、後述する式 (B 1) で表される塩に含まれるアニオンであることがより好ましい。

【 0 1 3 5 】

A⁻ で表されるスルホニルイミドアニオンとしては、以下のものが挙げられる。

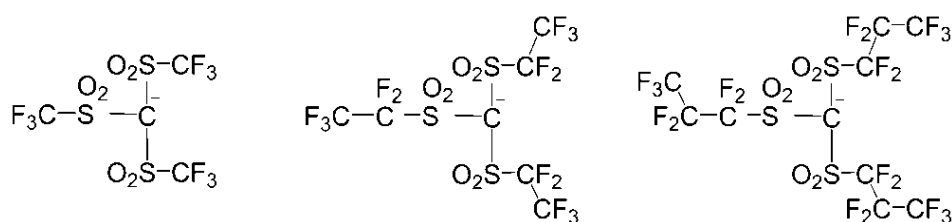
30



40

【 0 1 3 6 】

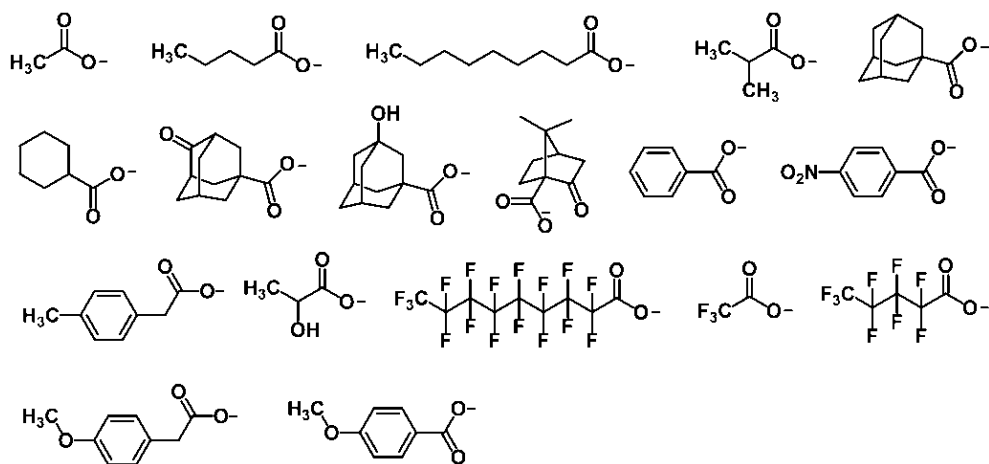
スルホニルメチドアニオンとしては、以下のものが挙げられる。



【 0 1 3 7 】

50

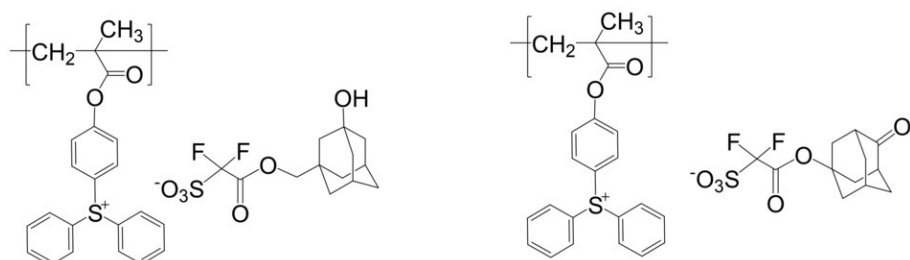
カルボン酸アニオンとしては、以下のものが挙げられる。



10

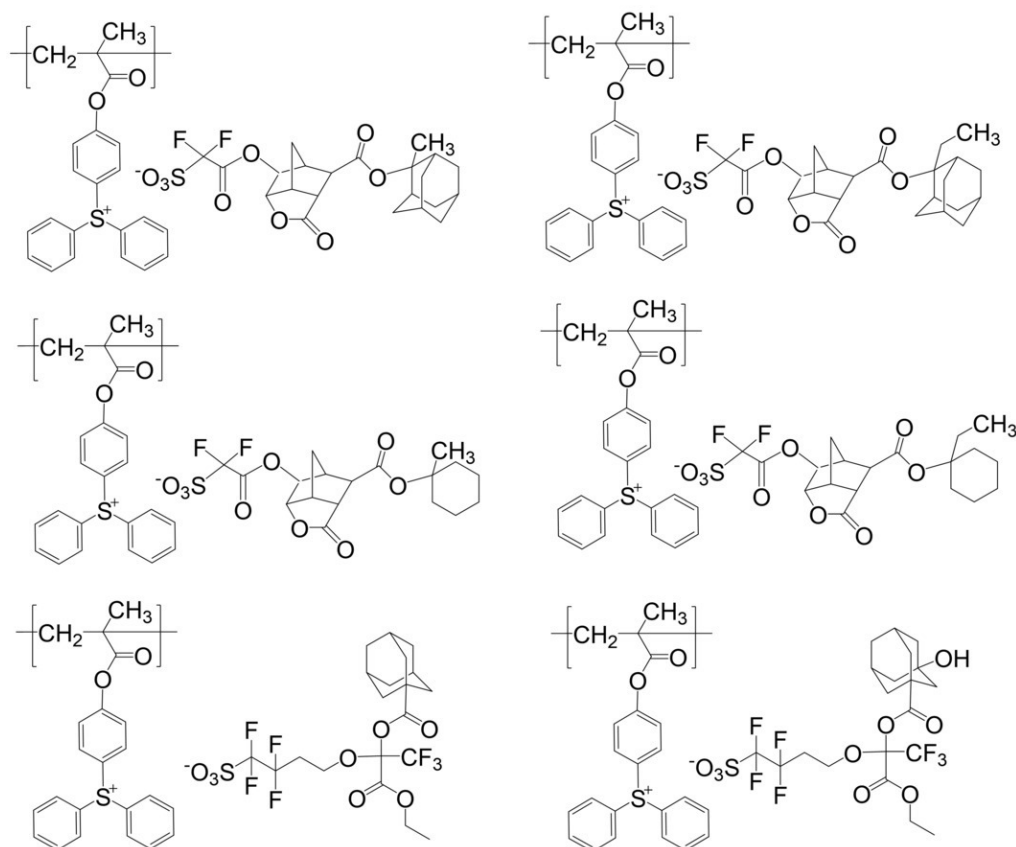
【 0 1 3 8 】

式 (I I - 1 - 1) で表される構造単位としては、以下で表される構造単位などが挙げられる。



20

【 0 1 3 9 】



30

40

50

【 0 1 4 0 】

樹脂 (A) 中に、構造単位 (I I) を含有する場合の構造単位 (I I) の含有率は、樹脂 (A) の全構造単位に対して、好ましくは 1 ~ 2 0 モル % であり、より好ましくは 2 ~ 1 5 モル % であり、さらに好ましくは 3 ~ 1 0 モル % である。

【 0 1 4 1 】

樹脂 (A) は、好ましくは構造単位 (I) と酸不安定基とからなる樹脂、さらに構造単位 (I) と構造単位 (a 1) とからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (s) とからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (a 1) と構造単位 (s) とからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (a 1) と構造単位 (a 2) 又は (a 3) と構造単位 (a 4) 及び / 又は構造単位 (a 5) とからなる樹脂、構造単位 (I) のみからなる樹脂、あるいは、構造単位 (I) と構造単位 (a 4) のみからなる樹脂であり、好ましくは、構造単位 (I) と構造単位 (a 1) を含む樹脂、例えば、構造単位 (I) と構造単位 (a 1) とからなる樹脂又は構造単位 (I) と構造単位 (a 1) と構造単位 (a 2) 又は (a 3) とからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (a 2) 又は (a 3) とからなる樹脂、あるいは、構造単位 (I) と構造単位 (a 4) と構造単位 (a 5) とのみからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (a 4) とのみからなる樹脂、構造単位 (I) と構造単位 (a 4) と構造単位 (a 1) とのみからなる樹脂である。

10

【 0 1 4 2 】

構造単位 (a 1) は、好ましくは構造単位 (a 1 - 0)、構造単位 (a 1 - 0 X)、構造単位 (a 1 - 1)、構造単位 (a 1 - 2) (好ましくはシクロヘキシル基、及びシクロペンチル基を有する該構造単位) 及び構造単位 (a 1 - 4) からなる群から選ばれる少なくとも一種であり、より好ましくは構造単位 (a 1 - 0)、構造単位 (a 1 - 0 X)、構造単位 (a 1 - 1) 構造単位 (a 1 - 2) (好ましくはシクロヘキシル基、又はシクロペンチル基を有する該構造単位) 及び構造単位 (a 1 - 4) からなる群から選ばれる少なくとも二種である。

20

特に、樹脂 (A) は、構造単位 (a 1 - 1) 及び構造単位 (a 1 - 2) からなる群より選ばれる 1 以上の構造単位を含むのが好ましい。

構造単位 (s) は、好ましくは構造単位 (a 2) 及び構造単位 (a 3) からなる群から選ばれる少なくとも一種である。構造単位 (a 2) は、好ましくは式 (a 2 - 1) で表される構造単位である。構造単位 (a 3) は、好ましくは式 (a 3 - 1) で表される構造単位、式 (a 3 - 2) で表される構造単位及び式 (a 3 - 4) で表される構造単位からなる群から選ばれる少なくとも一種である。

30

【 0 1 4 3 】

樹脂 (A) を構成する各構造単位は、1 種のみ又は 2 種以上を組合せて用いてもよく、これら構造単位を導くモノマーを用いて、公知の重合法 (例えばラジカル重合法) によって製造することができる。樹脂 (A) が有する各構造単位の含有率は、重合に用いるモノマーの使用量で調整できる。

樹脂 (A) の重量平均分子量は、好ましくは 2 , 0 0 0 以上 (より好ましくは 2 , 5 0 0 以上、さらに好ましくは 3 , 0 0 0 以上)、5 0 , 0 0 0 以下 (より好ましくは 3 0 , 0 0 0 以下、さらに好ましくは 1 5 , 0 0 0 以下) である。

40

本明細書において、重量平均分子量は、ゲルパーミュエーションクロマトグラフィーにより求めた値である。ゲルパーミュエーションクロマトグラフィーは、実施例に記載の分析条件により測定することができる。

【 0 1 4 4 】

< 樹脂 (A) 以外の樹脂 >

本発明のレジスト組成物は、樹脂 (A) 以外の樹脂を含んでもよい。樹脂 (A) 以外の樹脂とは、構造単位 (I) を含まない樹脂である。このような樹脂としては、例えば、酸不安定基を有する構造単位を有し、かつ構造単位 (I) を含まない樹脂 (以下「樹脂 (A 2) 」という場合がある)、構造単位 (a 4) のみからなる樹脂及び構造単位 (a 4) と構造単位 (a 5) とからなる樹脂 (以下、構造単位 (a 4) のみからなる樹脂及び構造単位 (a 5) とからなる樹脂) である。

50

位 (a 4) と構造単位 (a 5) とからなる樹脂を合わせて樹脂 (X) という場合がある) 等が挙げられる。

【 0 1 4 5 】

樹脂 (X) において、構造単位 (a 4) の含有率は、樹脂 (X) の全構造単位の合計に対して、30モル%以上であることが好ましく、40モル%以上であることがより好ましく、45モル%以上であることがさらに好ましい。これ以外の構造単位は、樹脂 (A) に含まれる範囲と同様に又はこれらの範囲に準じて、適宜調整することができる。

また、樹脂 (A 2) に含まれる各構造単位の範囲も、樹脂 (A) に含まれる範囲と同様に又はこれらの範囲に準じて、適宜調整することができる。

【 0 1 4 6 】

樹脂 (X) を構成する各構造単位は、1種のみ又は2種以上を組合せて用いてもよく、これら構造単位を誘導するモノマーを用いて、公知の重合法 (例えばラジカル重合法) によって製造することができる。樹脂 (X) が有する各構造単位の含有率は、重合に用いるモノマーの使用量で調整できる。

樹脂 (A 2) 及び樹脂 (X) の重量平均分子量は、それぞれ独立して、好ましくは6,000以上 (より好ましくは7,000以上)、80,000以下 (より好ましくは60,000以下) である。樹脂 (A 2) 及び樹脂 (X) の重量平均分子量の測定手段は、樹脂 (A) の場合と同様である。

本発明のレジスト組成物が、樹脂 (A 2) を含む場合、その含有量は、樹脂 (A) 100質量部に対して、通常、1~2500質量部 (より好ましくは10~1000質量部) である。

また、レジスト組成物が樹脂 (X) を含む場合、その含有量は、樹脂 (A) 100質量部に対して、好ましくは1~60質量部であり、より好ましくは1~50質量部であり、さらに好ましくは1~40質量部であり、特に好ましくは1~30質量部であり、特に好ましくは1~8質量部である。

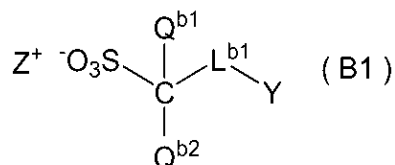
【 0 1 4 7 】

レジスト組成物における樹脂 (A) の含有率は、レジスト組成物の固形分に対して、80質量%以上99質量%以下であることが好ましく、90~99質量%がより好ましい。また、樹脂 (A) 以外の樹脂を含む場合は、樹脂 (A) と樹脂 (A) 以外の樹脂との合計含有率は、レジスト組成物の固形分に対して、80質量%以上99質量%以下であることが好ましく、90~99質量%がより好ましい。レジスト組成物の固形分及びこれに対する樹脂の含有率は、液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィー等の公知の分析手段で測定することができる。

【 0 1 4 8 】

< 酸発生剤 (B 1) >

本発明のレジスト組成物は、式 (B 1) で表される酸発生剤 (以下、酸発生剤 (B 1) という場合がある) を含有する。



[式 (B 1) 中、

$\text{Q}^{\text{b}1}$ 及び $\text{Q}^{\text{b}2}$ は、それぞれ独立に、フッ素原子又は炭素数1~6のペルフルオロアルキル基を表す。

$\text{L}^{\text{b}1}$ は、炭素数1~24の2価の飽和炭化水素基を表し、該2価の飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - の少なくとも一つは、- O - に置き換わり、該2価の飽和炭化水素基に含まれる - CH_2 - は、- CO - に置き換わっていてもよく、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基で置換されていてもよい。

Y は、置換基を有していてもよいメチル基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基に含まれる - C H₂ - は、- O -、- S (O)₂ - 又は - C O - に置き換わっていてもよい。

Z⁺ は、有機カチオンを表す。]

【 0 1 4 9 】

Q^{b1} 及び Q^{b2} の表すペルフルオロアルキル基としては、トリフルオロメチル基、ペルフルオロエチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロ s e c - ブチル基、ペルフルオロ t e r t - ブチル基、ペルフルオロペンチル基及びペルフルオロヘキシル基等が挙げられる。

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、それぞれ独立に、フッ素原子又はトリフルオロメチル基であることが好ましく、ともにフッ素原子であることがより好ましい。

10

【 0 1 5 0 】

L^{b1} における 2 価の飽和炭化水素基としては、直鎖状アルカンジイル基、分岐状アルカンジイル基、単環式又は多環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基が挙げられ、これらの基のうち 2 種以上を組合せることにより形成される基でもよい。

具体的には、メチレン基、エチレン基、プロパン - 1 , 3 - ジイル基、ブタン - 1 , 4 - ジイル基、ペンタン - 1 , 5 - ジイル基、ヘキサン - 1 , 6 - ジイル基、ヘプタン - 1 , 7 - ジイル基、オクタン - 1 , 8 - ジイル基、ノナン - 1 , 9 - ジイル基、デカン - 1 , 10 - ジイル基、ウンデカン - 1 , 11 - ジイル基、ドデカン - 1 , 12 - ジイル基、トリデカン - 1 , 13 - ジイル基、テトラデカン - 1 , 14 - ジイル基、ペンタデカン - 1 , 15 - ジイル基、ヘキサデカン - 1 , 16 - ジイル基及びヘプタデカン - 1 , 17 - ジイル基等の直鎖状アルカンジイル基；

20

エタン - 1 , 1 - ジイル基、プロパン - 1 , 1 - ジイル基、プロパン - 1 , 2 - ジイル基、プロパン - 2 , 2 - ジイル基、ペンタン - 2 , 4 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 3 - ジイル基、2 - メチルプロパン - 1 , 2 - ジイル基、ペンタン - 1 , 4 - ジイル基、2 - メチルブタン - 1 , 4 - ジイル基等の分岐状アルカンジイル基；

シクロブタン - 1 , 3 - ジイル基、シクロペンタン - 1 , 3 - ジイル基、シクロヘキサン - 1 , 4 - ジイル基、シクロオクタン - 1 , 5 - ジイル基等のシクロアルカンジイル基である単環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基；

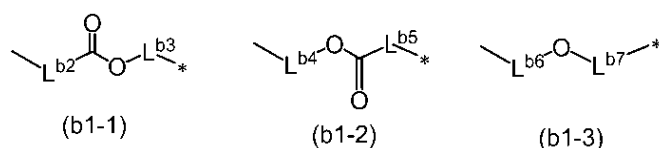
ノルボルナン - 1 , 4 - ジイル基、ノルボルナン - 2 , 5 - ジイル基、アダマンタン - 1 , 5 - ジイル基、アダマンタン - 2 , 6 - ジイル基等の多環式の 2 価の脂環式飽和炭化水素基等が挙げられる。

30

【 0 1 5 1 】

L^{b1} で表される 2 価の飽和炭化水素基に含まれる - C H₂ - が - O - で置き換わった基 (但し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる - C H₂ - は、- C O - に置き換わっていてもよい。) としては、例えば、式 (b 1 - 1) ~ 式 (b 1 - 3) のいずれかで表される基が挙げられる。なお、式 (b 1 - 1) ~ 式 (b 1 - 3) 及びそれらの具体例である式 (b 1 - 4) ~ 式 (b 1 - 11) で表される基において、* は - Y との結合手を表す。

【 0 1 5 2 】



40

[式 (b 1 - 1) 中、

L^{b2} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b3} は、単結合又は炭素数 1 ~ 22 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる - C H₂ - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよい。

50

ただし、 L^{b2} と L^{b3} との炭素数合計は、22以下である。

式(b1-2)中、

L^{b4} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b4} と L^{b5} との炭素数合計は、22以下である。

式(b1-3)中、

L^{b6} は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

L^{b7} は、単結合又は炭素数1～23の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

ただし、 L^{b6} と L^{b7} との炭素数合計は、23以下である。]

【0153】

式(b1-1)～式(b1-3)で表される基においては、飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっている場合、置き換わる前の炭素数を該飽和炭化水素基の炭素数とする。

2価の飽和炭化水素基としては、 L^{b1} の2価の飽和炭化水素基と同様のものが挙げられる。

【0154】

L^{b2} は、好ましくは単結合である。

L^{b3} は、好ましくは炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基である。

L^{b4} は、好ましくは炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基であり、該2価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b5} は、好ましくは単結合又は炭素数1～8の2価の飽和炭化水素基である。

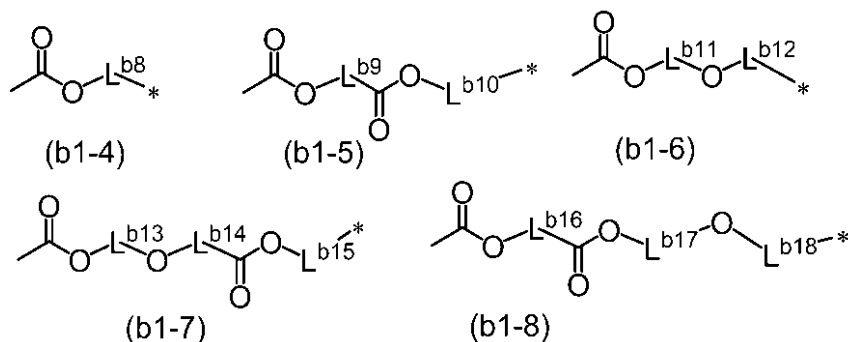
L^{b6} は、好ましくは単結合又は炭素数1～4の2価の飽和炭化水素基であり、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b7} は、好ましくは単結合又は炭素数1～18の2価の飽和炭化水素基であり、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子はフッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよく、該2価の飽和炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ は $-O-$ 又は $-CO-$ に置き換わっていてもよい。

。

【0155】

式(b1-1)としては、式(b1-4)～式(b1-8)でそれぞれ表される基が挙げられる。



[式(b1-4)中、

L^{b8} は、単結合又は炭素数1～22の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素

基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

式 (b1-5) 中、

L^{b9} は、炭素数 1 ~ 20 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b10} は、単結合又は炭素数 1 ~ 19 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、 L^{b9} 及び L^{b10} の合計炭素数は 20 以下である。

式 (b1-6) 中、

L^{b11} は、炭素数 1 ~ 21 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b12} は、単結合又は炭素数 1 ~ 20 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、 L^{b11} 及び L^{b12} の合計炭素数は 21 以下である。

式 (b1-7) 中、

L^{b13} は、炭素数 1 ~ 19 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b14} は、単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b15} は、単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、 L^{b13} ~ L^{b15} の合計炭素数は 19 以下である。

式 (b1-8) 中、

L^{b16} は、炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b17} は、炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b18} は、単結合又は炭素数 1 ~ 17 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該 2 価の飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子又はヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、 L^{b16} ~ L^{b18} の合計炭素数は 19 以下である。]

【0156】

L^{b8} は、好ましくは炭素数 1 ~ 4 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b9} は、好ましくは炭素数 1 ~ 8 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b10} は、好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 19 の 2 価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b11} は、好ましくは炭素数 1 ~ 8 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b12} は、好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b13} は、好ましくは炭素数 1 ~ 12 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b14} は、好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 6 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b15} は、好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 18 の 2 価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 8 の 2 価の飽和炭化水素基である。

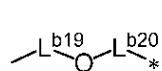
L^{b16} は、好ましくは炭素数 1 ~ 12 の 2 価の飽和炭化水素基である。

L^{b17} は、好ましくは炭素数 1 ~ 6 の 2 価の飽和炭化水素基である。

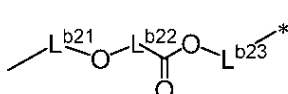
L^{b18} は、好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 17 の 2 価の飽和炭化水素基であり、より好ましくは単結合又は炭素数 1 ~ 4 の 2 価の飽和炭化水素基である。

【0157】

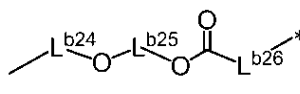
式 (b1-3) で表される基としては、式 (b1-9) ~ 式 (b1-11) でそれぞれ表される基が挙げられる。



(b1-9)



(b1-10)



(b1-11)

式 (b1-9) 中、

L^{b19} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b20} は、単結合又は炭素数 1 ~ 23 の 2 価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素

基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる - C H₂ - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b19}及びL^{b20}の合計炭素数は23以下である。

式(b1-10)中、

L^{b21}は、単結合又は炭素数1～21の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b22}は、単結合又は炭素数1～21の2価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b23}は、単結合又は炭素数1～21の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる - C H₂ - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b21}、L^{b22}及びL^{b23}の合計炭素数は21以下である。

式(b1-11)中、

L^{b24}は、単結合又は炭素数1～20の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子に置換されていてもよい。

L^{b25}は、炭素数1～21の2価の飽和炭化水素基を表す。

L^{b26}は、単結合又は炭素数1～20の2価の飽和炭化水素基を表し、該飽和炭化水素基に含まれる水素原子は、フッ素原子、ヒドロキシ基又はアルキルカルボニルオキシ基に置換されていてもよい。該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる - C H₂ - は、- O - 又は - C O - に置き換わっていてもよく、該アルキルカルボニルオキシ基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基に置換されていてもよい。

ただし、L^{b24}、L^{b25}及びL^{b26}の合計炭素数は21以下である。

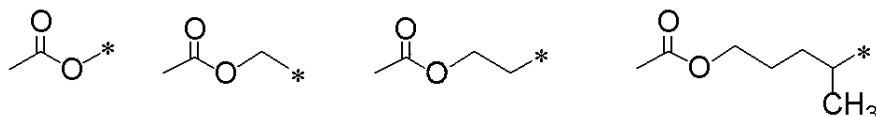
【0158】

なお、式(b1-9)から式(b1-11)で表される基においては、飽和炭化水素基に含まれる水素原子がアルキルカルボニルオキシ基に置換されている場合、置き換わる前の炭素数を該飽和炭化水素基の炭素数とする。

アルキルカルボニルオキシ基としては、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、シクロヘキシルカルボニルオキシ基、アダマンチルカルボニルオキシ基等が挙げられる。

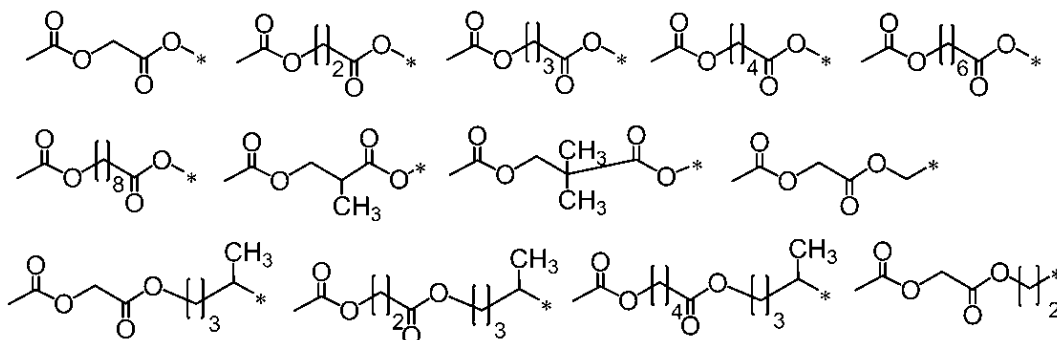
【0159】

式(b1-4)で表される基としては、以下のものが挙げられる。



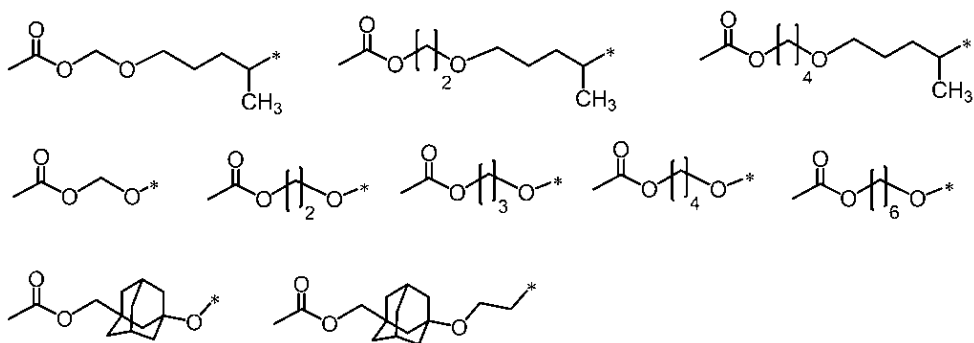
【0160】

式(b1-5)で表される基としては、以下のものが挙げられる。



【 0 1 6 1 】

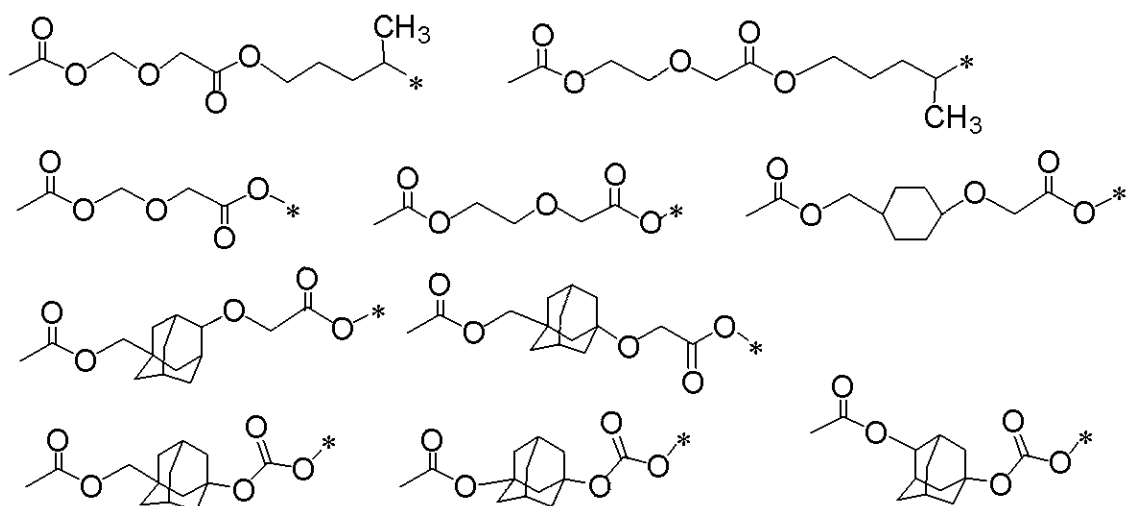
式 (b 1 - 6) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



10

【 0 1 6 2 】

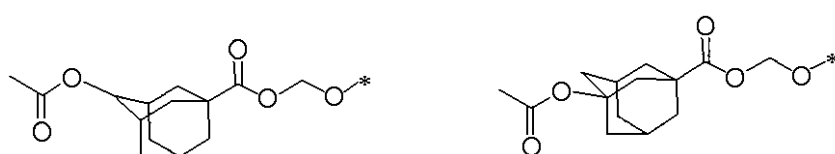
式 (b 1 - 7) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



20

【 0 1 6 3 】

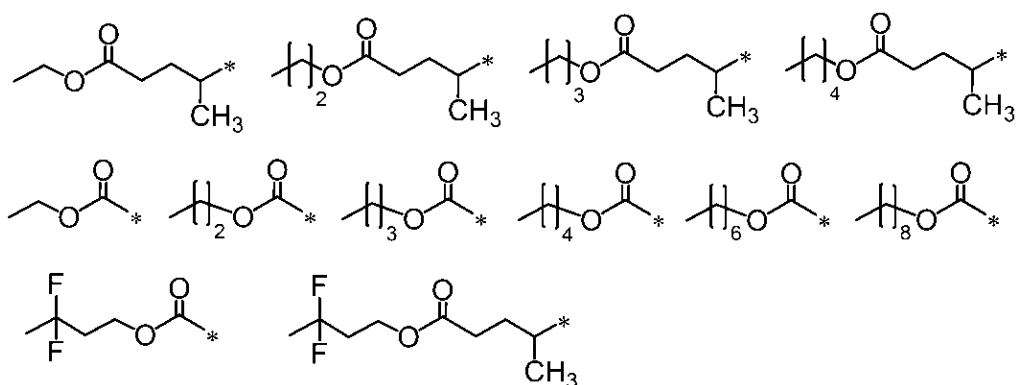
式 (b 1 - 8) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



30

【 0 1 6 4 】

式 (b 1 - 2) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

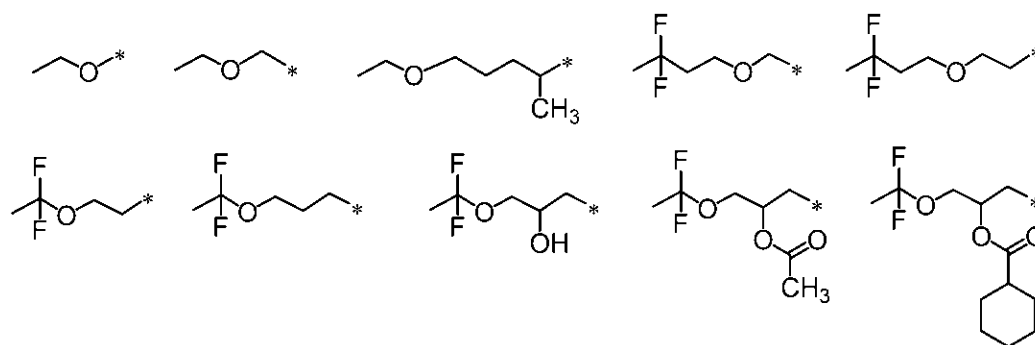


40

50

【 0 1 6 5 】

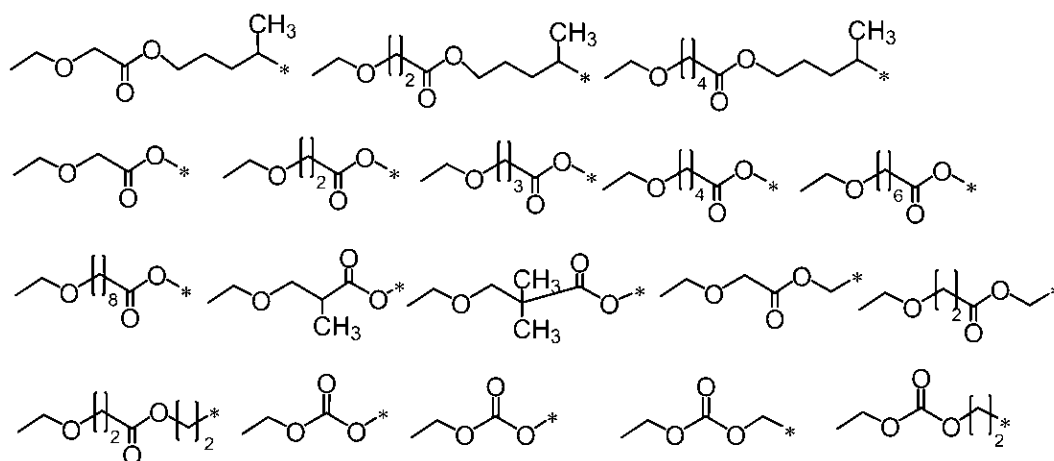
式 (b 1 - 9) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



10

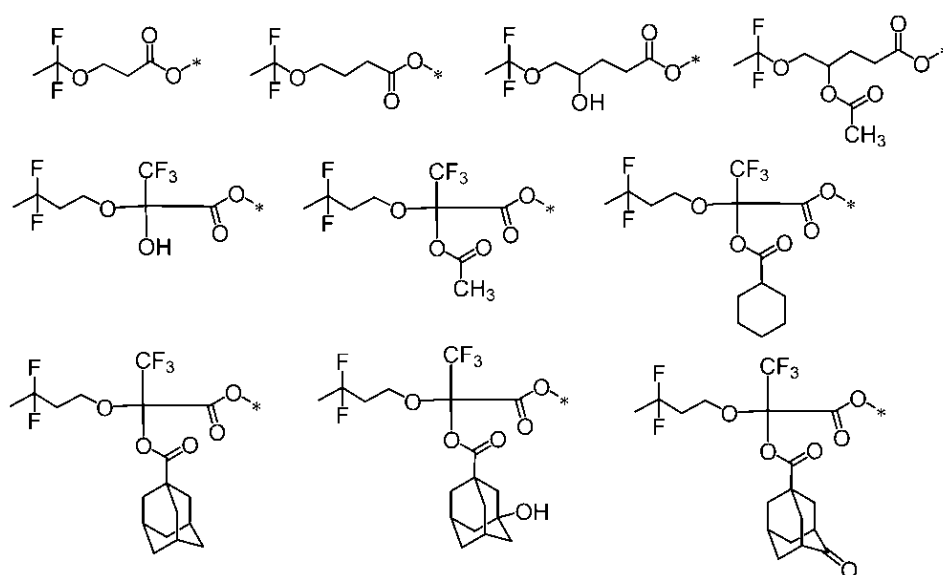
【 0 1 6 6 】

式 (b 1 - 10) で表される基としては、以下のものが挙げられる。



20

【 0 1 6 7 】



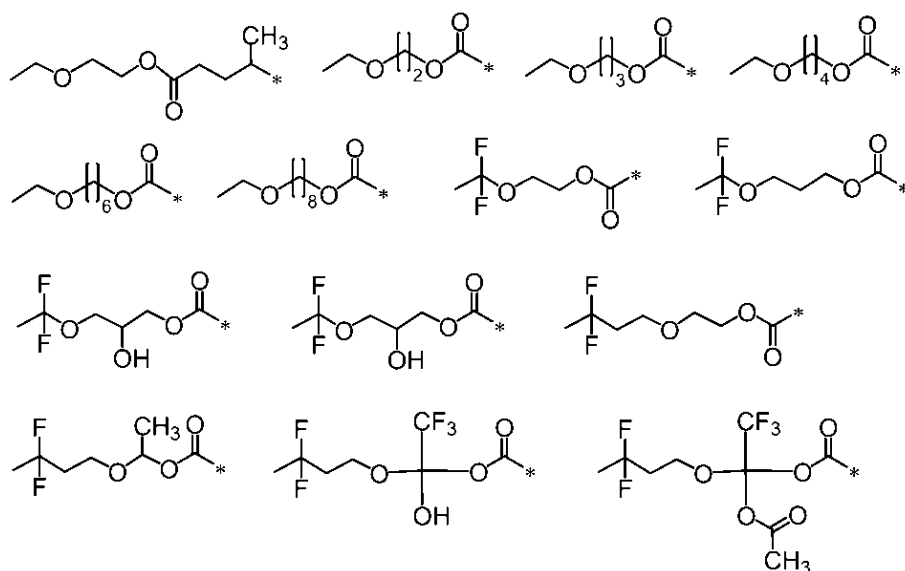
30

40

【 0 1 6 8 】

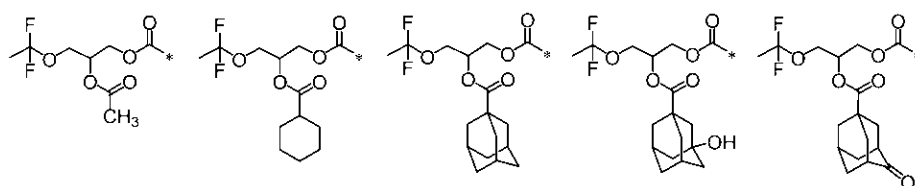
式 (b 1 - 11) で表される基としては、以下のものが挙げられる。

50



10

【 0 1 6 9 】



20

【 0 1 7 0 】

L^{b1} としては、式 (b 1 - 1) で表される基又は式 (b 1 - 2) で表される基が好ましく、式 (b 1 - 1) で表される基又は式 (b 1 - 2) で表される基において、 L^{b2} が単結合、又は L^{b4} が炭素数 1 ~ 4 の 2 価のアルカンジイル基 (ただし、該アルカンジイル基に含まれる水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい) であるのがさらに好ましく、式 (b 1 - 4) で表される基がさらに好ましい。

30

【 0 1 7 1 】

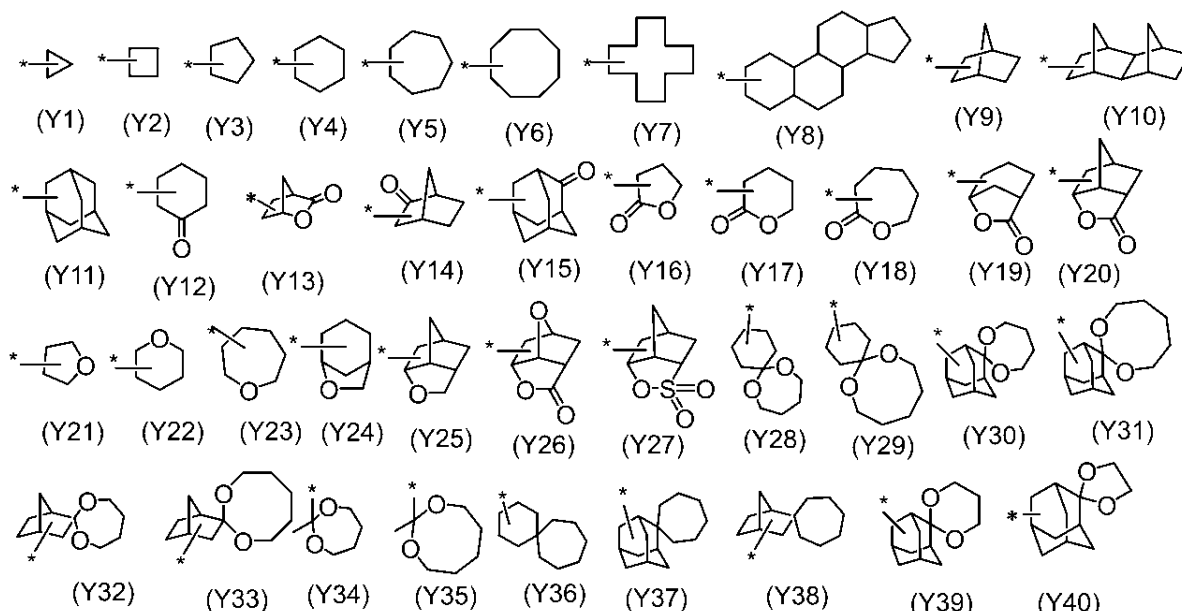
Y で表される脂環式炭化水素基としては、式 (Y 1) ~ 式 (Y 11)、式 (Y 36) ~ 式 (Y 38) で表される基が挙げられる。

Y で表される脂環式炭化水素基に含まれる $-CH_2-$ が $-O-$ 、 $-S(O)_2-$ 又は $-CO-$ で置き換わる場合、その数は 1 つでもよいし、2 以上でもよい。そのような基としては、式 (Y 12) ~ 式 (Y 35)、式 (Y 39)、式 (Y 40) で表される基が挙げられる。

【 0 1 7 2 】

40

50



10

Yとしては、好ましくは式(Y1)~式(Y20)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)又は式(Y40)のいずれかで表される基であり、より好ましくは式(Y11)、式(Y15)、式(Y16)、式(Y19)、式(Y20)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)又は式(Y40)で表される基であり、さらに好ましくは式(Y15)、式(Y16)、式(Y19)、式(Y20)、式(Y30)、式(Y31)、式(Y39)又は式(Y40)である。

20

Yが式(Y28)~式(Y35)等のスピロ環である場合には、2つの酸素原子間のアルカンジイル基は、1以上のフッ素原子を有することが好ましい。また、ケタール構造に含まれるアルカンジイル基のうち、酸素原子に隣接するメチレン基には、フッ素原子が置換されていないのが好ましい。

【0173】

Yで表されるメチル基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基、グリシジルオキシ基又は $-(CH_2)_{j_a}-O-CO-R^{b1}$ 基(式中、 R^{b1} は、炭素数1~16のアルキル基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の芳香族炭化水素基を表す。 j_a は、0~4のいずれかの整数を表す)等が挙げられる。

30

Yで表される脂環式炭化水素基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ヒドロキシ基で置換されていてもよい炭素数1~12のアルキル基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~18の芳香族炭化水素基、炭素数7~21のアラルキル基、炭素数2~4のアルキルカルボニル基、グリシジルオキシ基又は $-(CH_2)_{j_a}-O-CO-R^{b1}$ 基(式中、 R^{b1} は、炭素数1~16のアルキル基、炭素数3~16の脂環式炭化水素基又は炭素数6~18の芳香族炭化水素基を表す。 j_a は、0~4のいずれかの整数を表す)等が挙げられる。

40

【0174】

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。

芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、p-メチルフェニル基、p-tert-ブチルフェニル基、p-アダマンチルフェニル基；トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、ピフェニル基、フェナントリル基、2,6

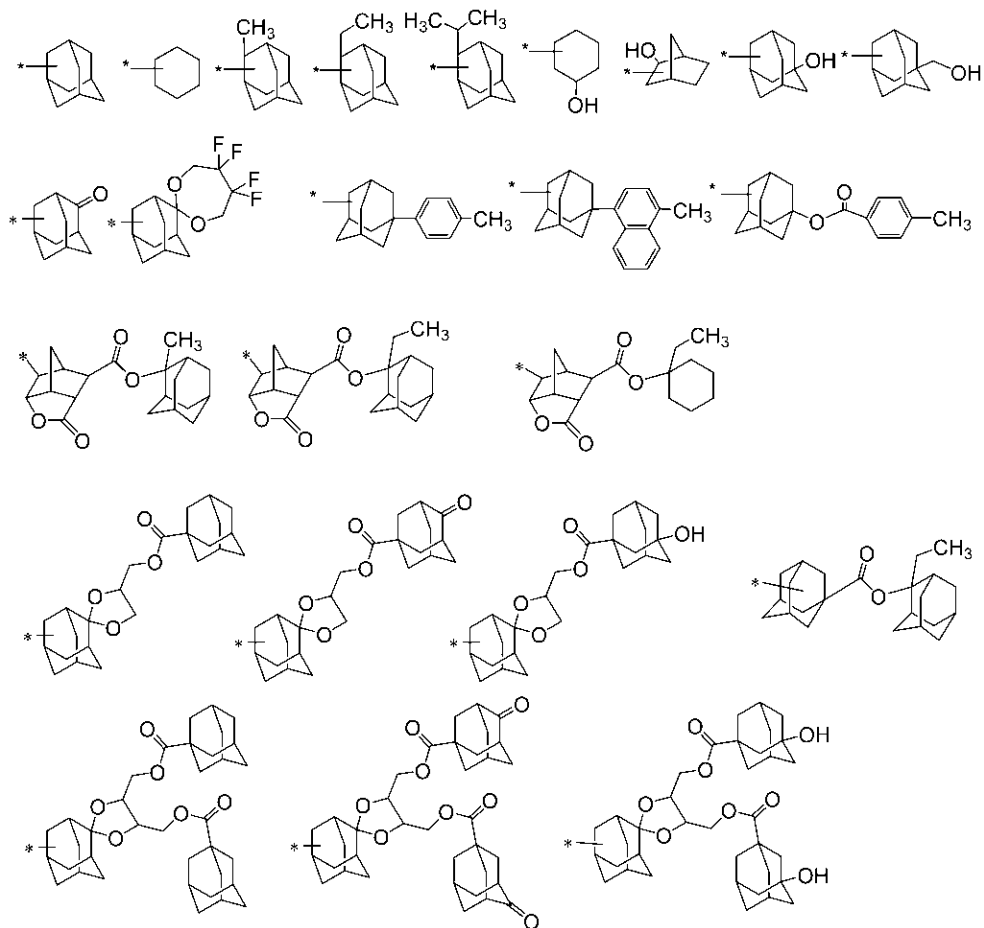
50

アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基等が挙げられる。

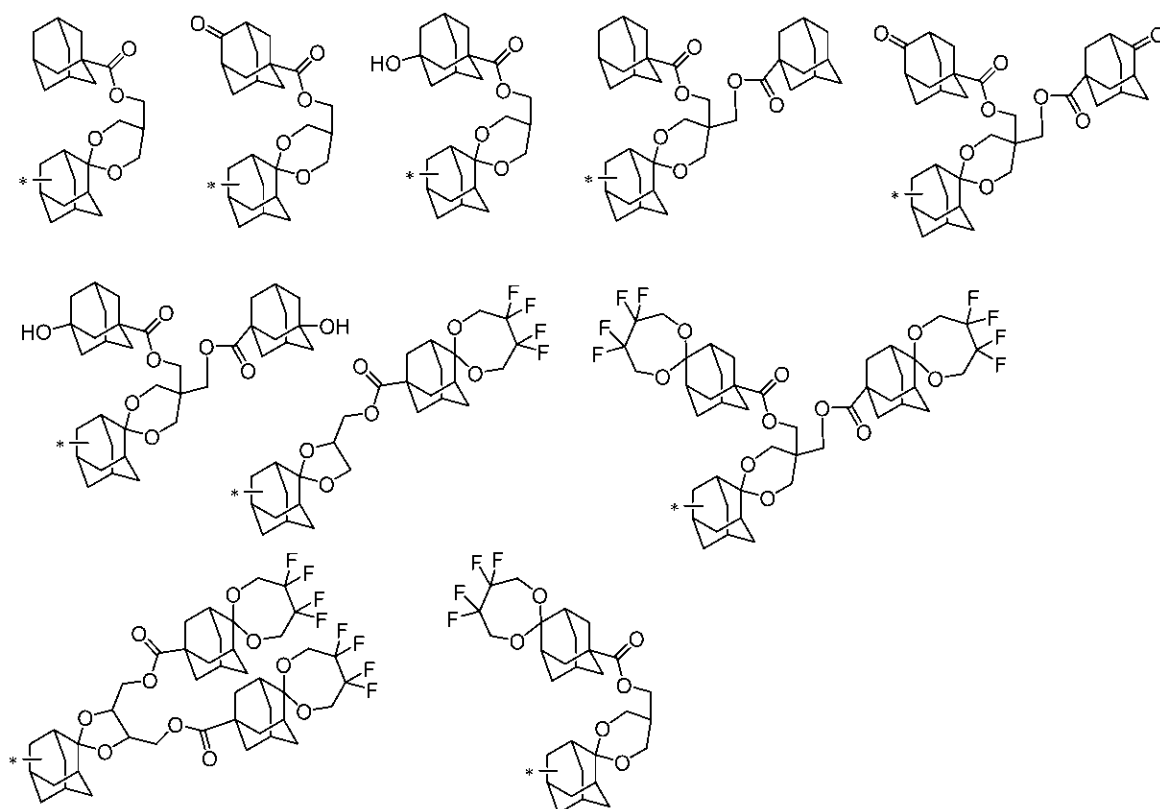
アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基及びドデシルオキシ基等が挙げられる。

アルキルカルボニル基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。

Y としては、以下のものが挙げられる。



【 0 1 7 6 】

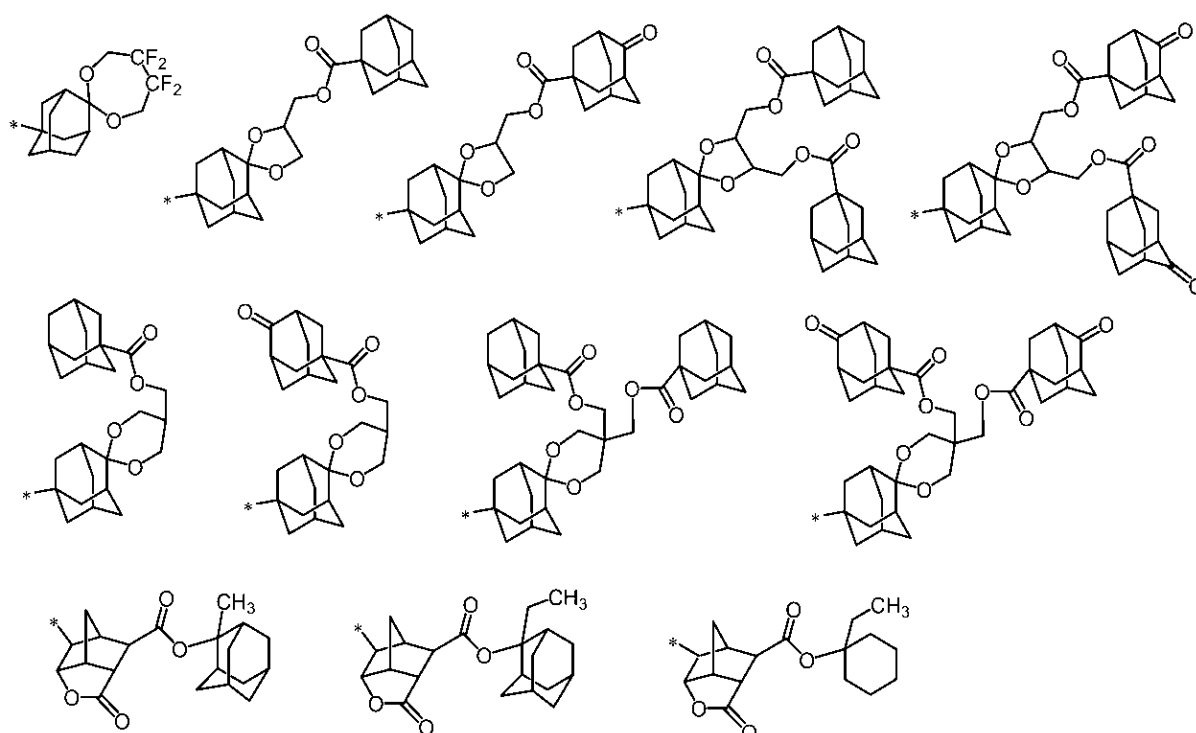


10

20

【 0 1 7 7 】

Yは、好ましくは置換基を有していてもよい炭素数3～18の脂環式炭化水素基であり、より好ましくは置換基を有していてもよいアダマンチル基であり、該脂環式炭化水素基又はアダマンチル基を構成する -CH₂- は -CO-、-S(O)₂- 又は -C(O)- に置き換わっていてもよい。Yは、さらに好ましくはアダマンチル基、ヒドロキシアダマンチル基、オキシアダマンチル基又は下記で表される基である。



30

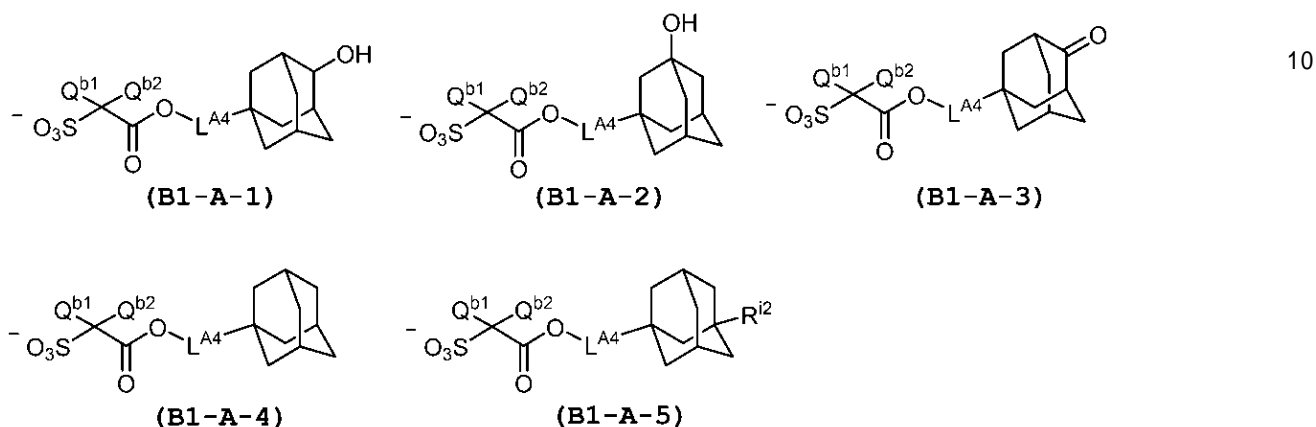
40

50

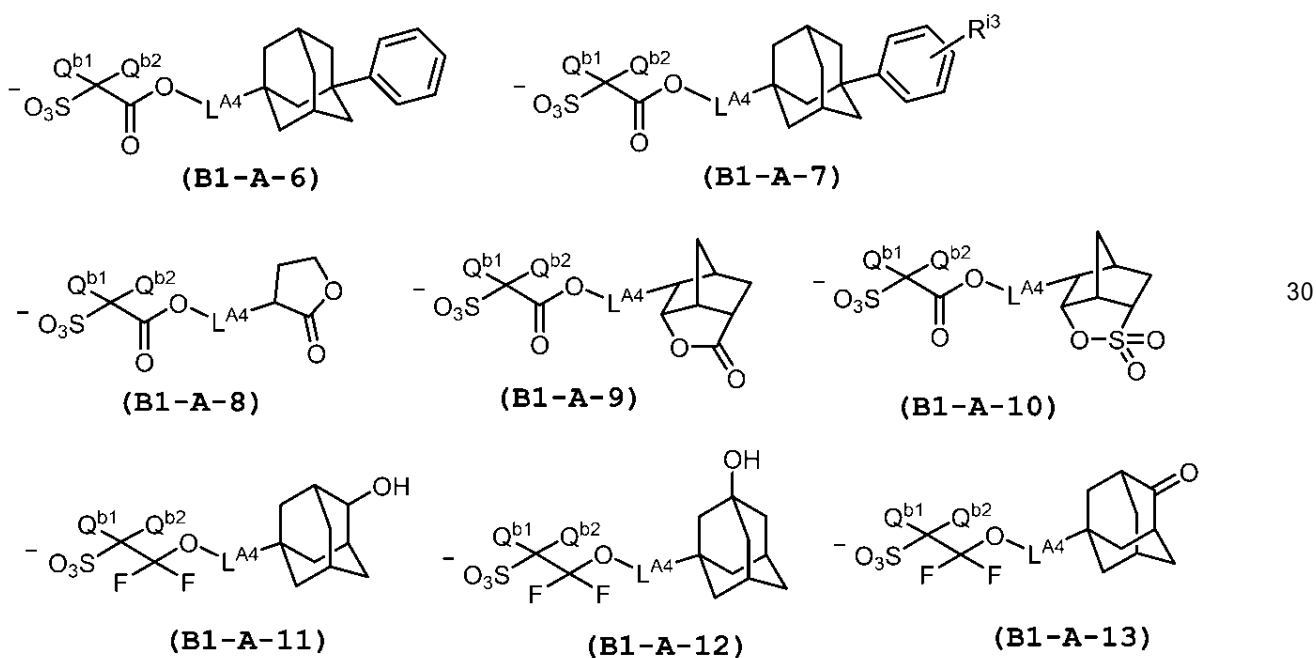
【 0 1 7 8 】

式 (B 1) で表される塩におけるスルホン酸アニオンとしては、式 (B 1 - A - 1) ~ 式 (B 1 - A - 5 5) で表されるアニオン〔以下、式番号に応じて「アニオン (B 1 - A - 1) 」等という場合がある。〕が好ましく、式 (B 1 - A - 1) ~ 式 (B 1 - A - 4) 、式 (B 1 - A - 9) 、式 (B 1 - A - 1 0) 、式 (B 1 - A - 2 4) ~ 式 (B 1 - A - 3 3) 、式 (B 1 - A - 3 6) ~ 式 (B 1 - A - 4 0) 、式 (B 1 - A - 4 7) ~ 式 (B 1 - A - 5 5) のいずれかで表されるアニオンがより好ましい。

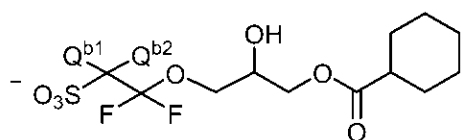
【 0 1 7 9 】



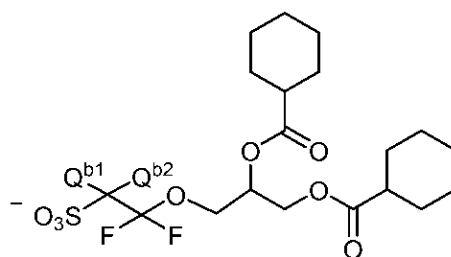
【 0 1 8 0 】



【 0 1 8 1 】

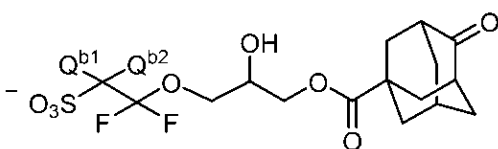


(B1-A-14)

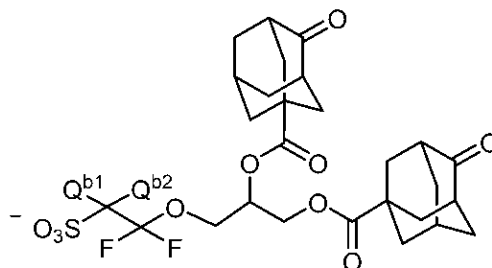


(B1-A-15)

10

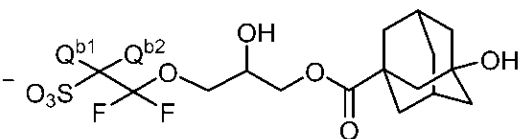


(B1-A-16)

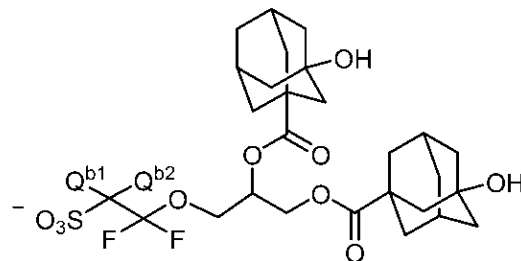


(B1-A-17)

20

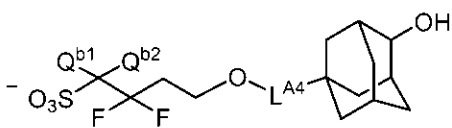


(B1-A-18)

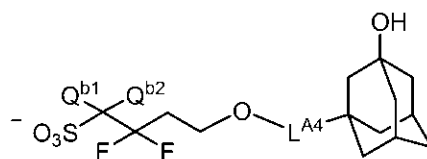


(B1-A-19)

【 0 1 8 2 】

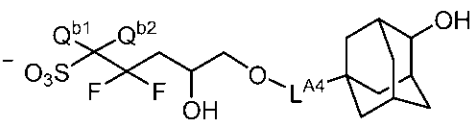


(B1-A-20)

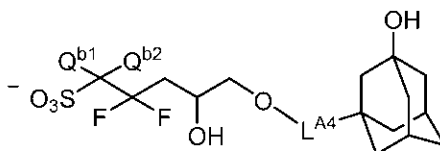


(B1-A-21)

30



(B1-A-22)

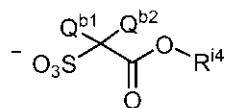


(B1-A-23)

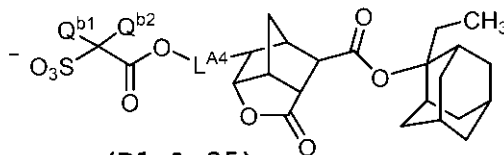
40

【 0 1 8 3 】

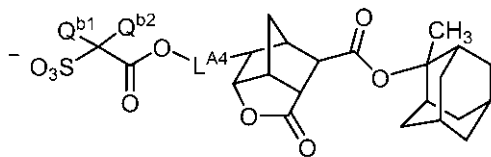
50



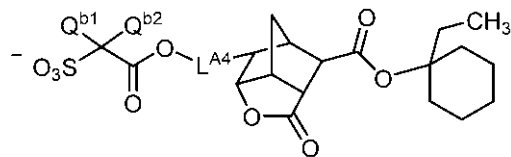
(B1-A-24)



(B1-A-25)

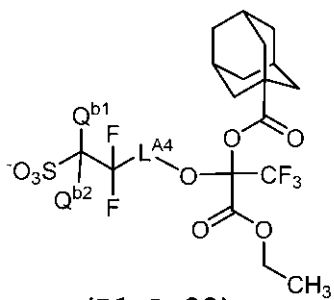


(B1-A-26)

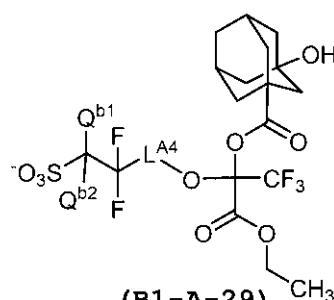


(B1-A-27)

10

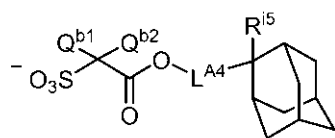


(B1-A-28)

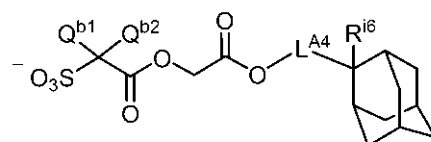


(B1-A-29)

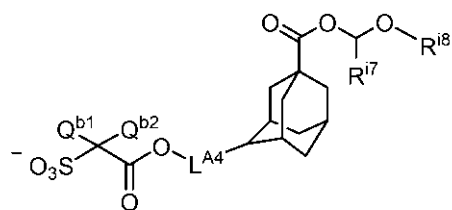
20



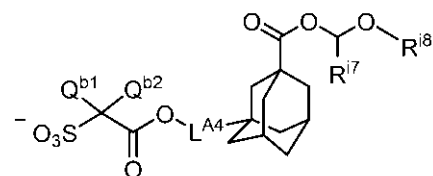
(B1-A-30)



(B1-A-31)



(B1-A-32)



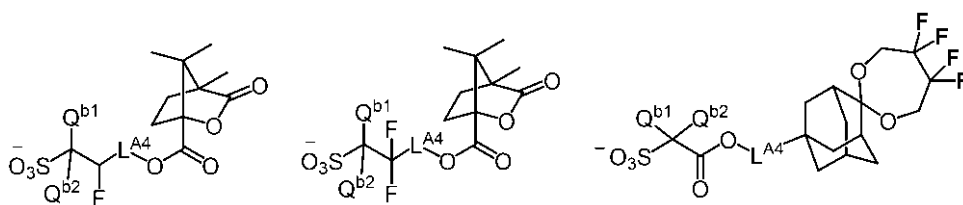
(B1-A-33)

30

【 0 1 8 4 】

40

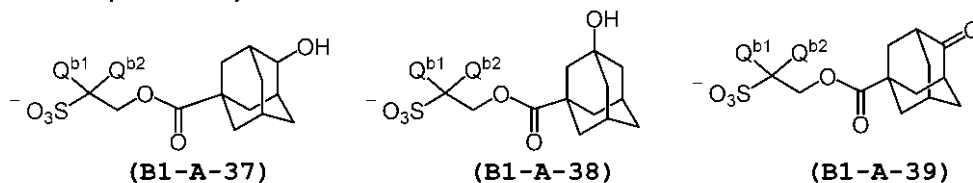
50



(B1-A-34)

(B1-A-35)

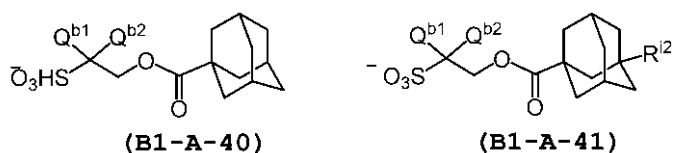
(B1-A-36)



(B1-A-37)

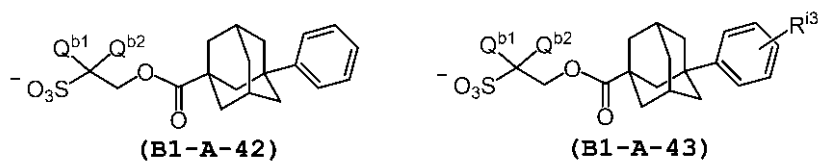
(B1-A-38)

(B1-A-39)



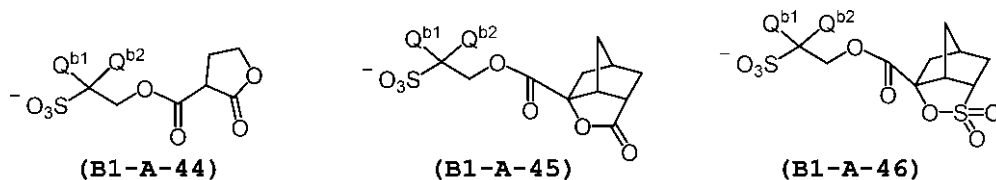
(B1-A-40)

(B1-A-41)



(B1-A-42)

(B1-A-43)

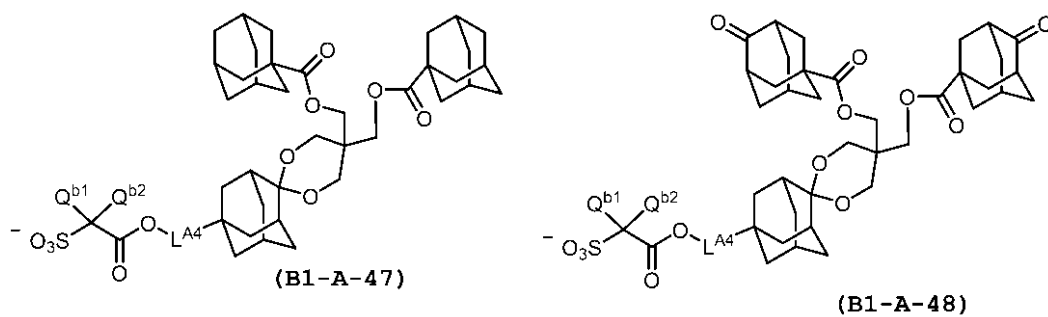


(B1-A-44)

(B1-A-45)

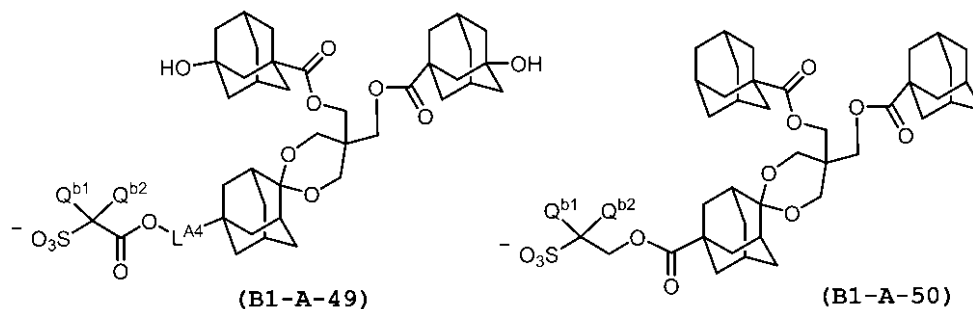
(B1-A-46)

【 0 1 8 5 】



(B1-A-47)

(B1-A-48)



(B1-A-49)

(B1-A-50)

【 0 1 8 6 】

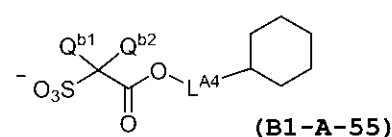
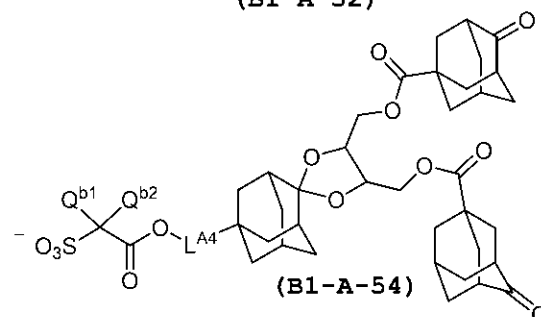
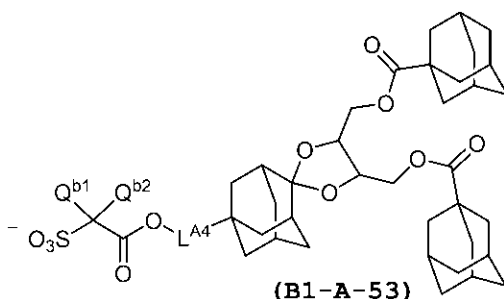
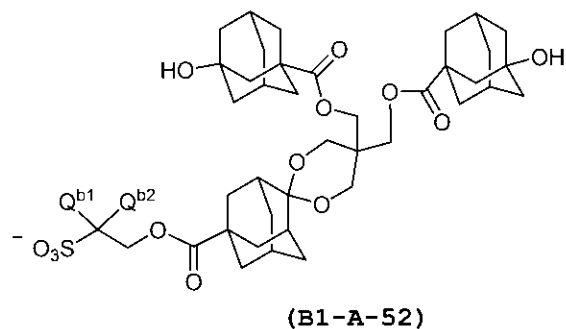
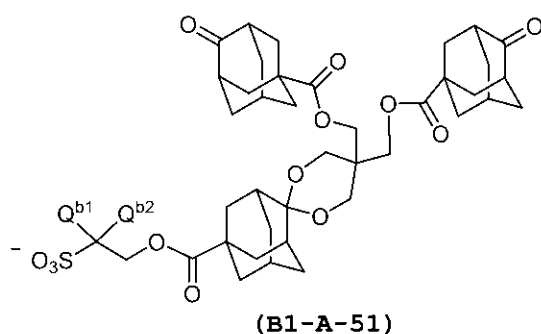
10

20

30

40

50



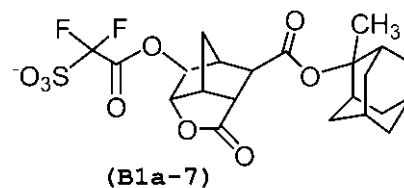
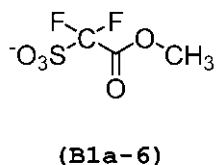
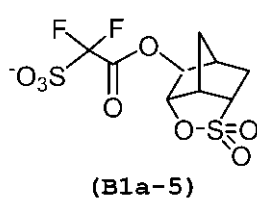
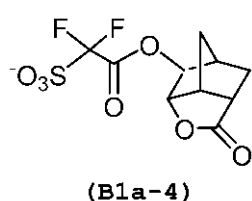
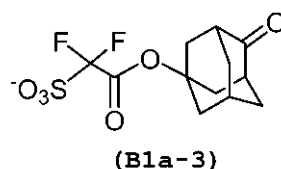
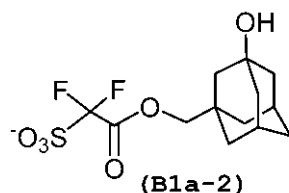
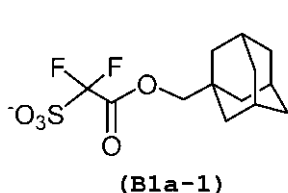
ここで $R^{i2} \sim R^{i7}$ は、互いに独立に、例えば、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、好ましくはメチル基又はエチル基である。 R^{i8} は、例えば、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基、好ましくは炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 5 ~ 12 の脂環式炭化水素基又はこれらを組合せることにより形成される基、より好ましくはメチル基、エチル基、シクロヘキシル基又はアダマンチル基である。 L^{A4} は、単結合又は炭素数 1 ~ 4 のアルカンジイル基である。

Q^{b1} 及び Q^{b2} は、上記と同じ意味を表す。

式 (B1) で表される塩におけるスルホン酸アニオンとしては、具体的には、特開 2010 - 204646 号公報に記載されたアニオンが挙げられる。

【0187】

好ましい式 (B1) で表される塩におけるスルホン酸アニオンとしては、式 (B1a-1) ~ 式 (B1a-34) でそれぞれ表されるアニオンが挙げられる。



【0188】

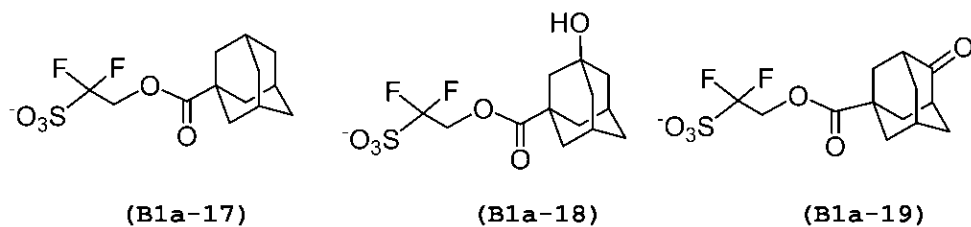
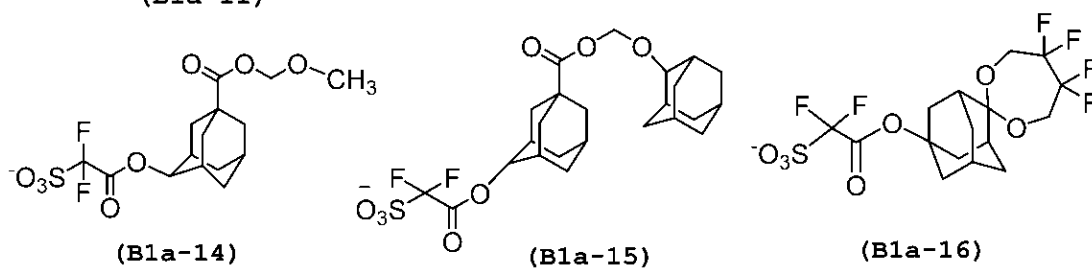
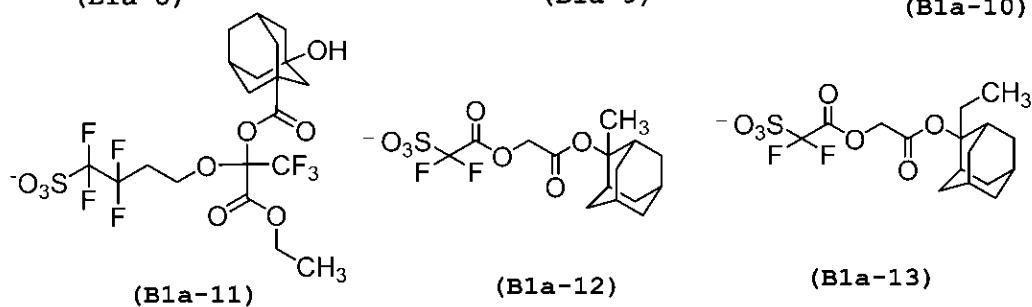
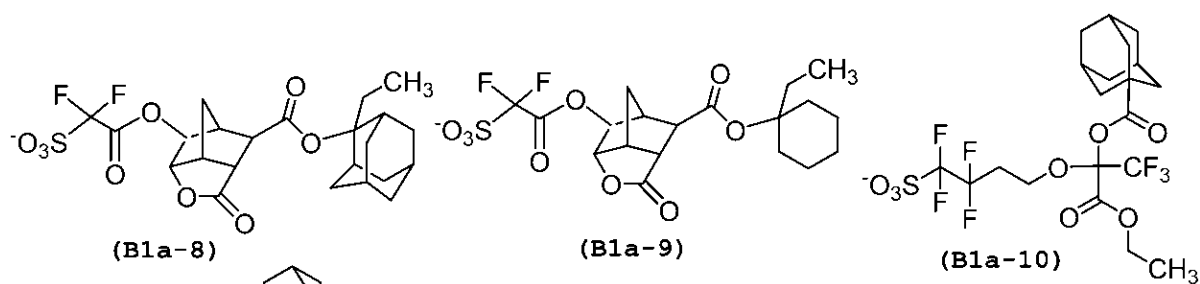
10

20

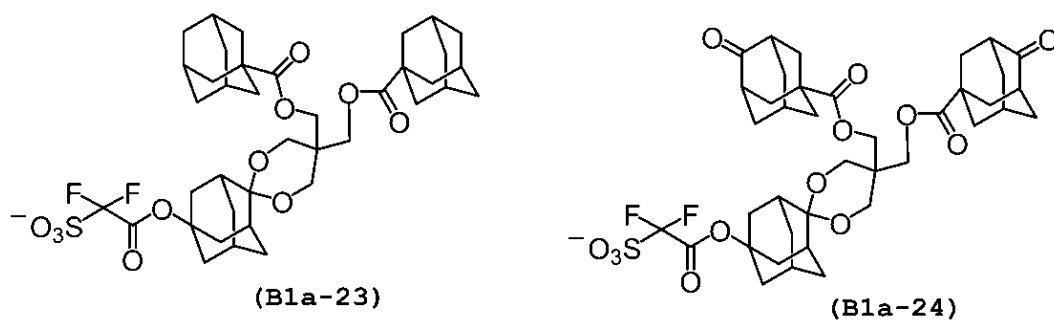
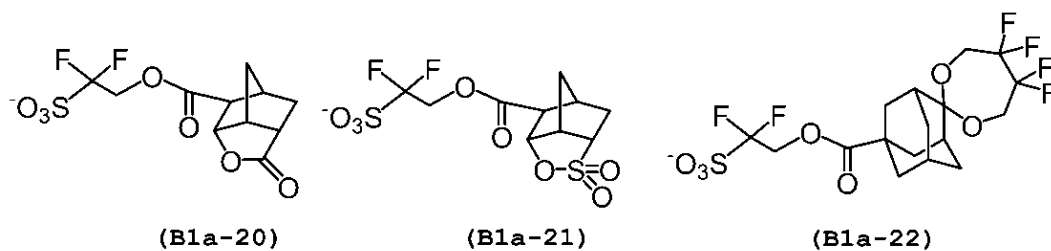
30

40

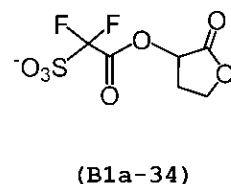
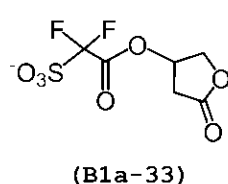
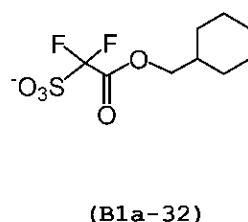
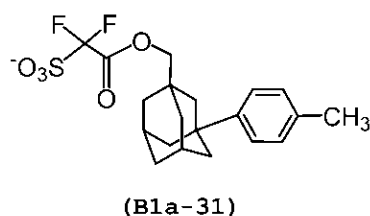
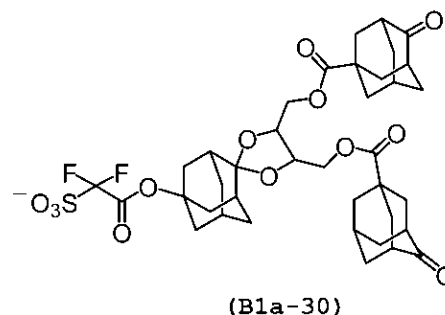
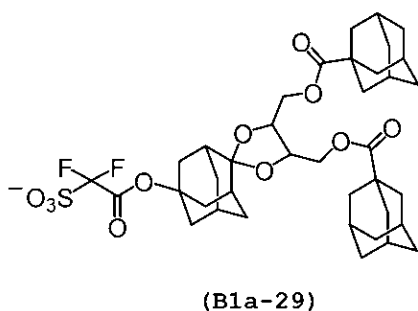
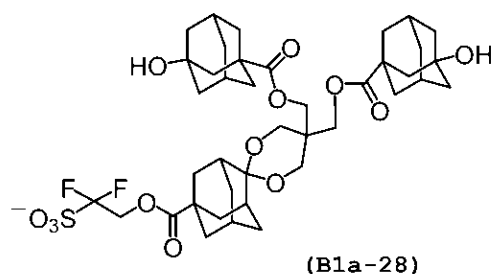
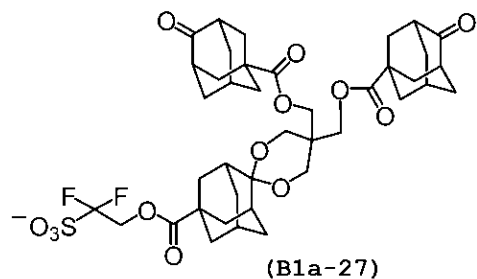
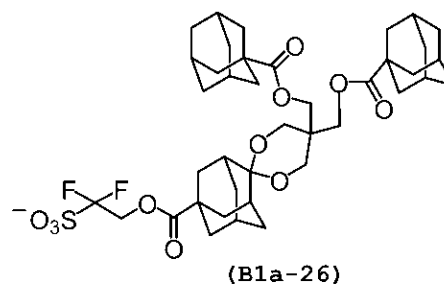
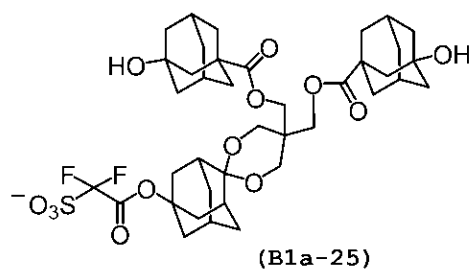
50



【 0 1 8 9 】



【 0 1 9 0 】



【 0 1 9 1 】

なかでも、式 (B 1 a - 1) ~ 式 (B 1 a - 3) 及び式 (B 1 a - 7) ~ 式 (B 1 a - 1 6)、式 (B 1 a - 1 8)、式 (B 1 a - 1 9)、式 (B 1 a - 2 2) ~ 式 (B 1 a - 3 4) のいずれかで表されるアニオンが好ましい。

【 0 1 9 2 】

Z⁺の有機カチオンとしては、有機オニウムカチオン、有機スルホニウムカチオン、有機ヨードニウムカチオン、有機アンモニウムカチオン、ベンゾチアゾリウムカチオン及び有機ホスホニウムカチオン等が挙げられる。これらの中でも、有機スルホニウムカチオン及び有機ヨードニウムカチオンが好ましく、アリールスルホニウムカチオンがより好ましい。具体的には、式 (b 2 - 1) ~ 式 (b 2 - 4) のいずれかで表されるカチオン (以下、式番号に応じて「カチオン (b 2 - 1)」等という場合がある。) が挙げられる。

【 0 1 9 3 】

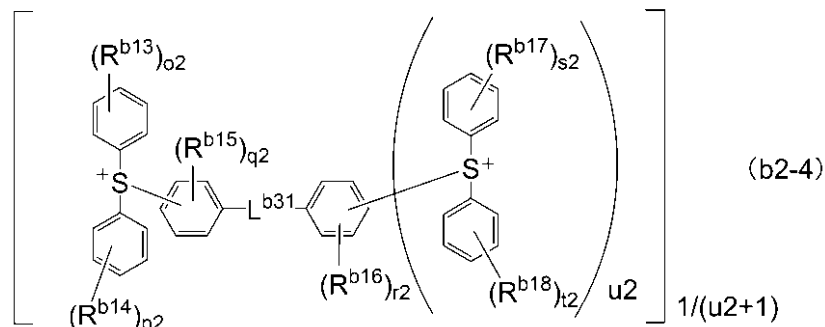
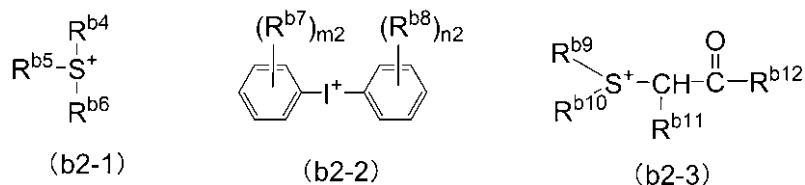
10

20

30

40

50



式 (b2-1) ~ 式 (b2-4) において、

$R^{b4} \sim R^{b6}$ は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 30 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 36 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、炭素数 3 ~ 12 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、炭素数 1 ~ 18 の脂肪族炭化水素基、炭素数 2 ~ 4 のアルキルカルボニル基又はグリシジルオキシ基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、ハロゲン原子、ヒドロキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基で置換されていてもよい。

R^{b4} と R^{b5} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b7} 及び R^{b8} は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

$m2$ 及び $n2$ は、それぞれ独立に 0 ~ 5 のいずれかの整数を表す。

$m2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b7} は同一でも異なってもよく、 $n2$ が 2 以上のとき、複数の R^{b8} は同一でも異なってもよい。

R^{b9} 及び R^{b10} は、それぞれ独立に、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基又は炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基を表す。

R^{b9} と R^{b10} とは、互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に環を形成してもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

R^{b11} は、水素原子、炭素数 1 ~ 36 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 36 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表す。

R^{b12} は、炭素数 1 ~ 12 の鎖式炭化水素基、炭素数 3 ~ 18 の脂環式炭化水素基又は炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基を表し、該鎖式炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基で置換されていてもよく、該芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基又は炭素数 1 ~ 12 のアルキルカルボニルオキシ基で置換されていてもよい。

R^{b11} と R^{b12} とは、互いに結合してそれらが結合する $-CH-CO-$ を含めて環を形成していてもよく、該環に含まれる $-CH_2-$ は、 $-O-$ 、 $-S-$ 又は $-CO-$ に置き換わってもよい。

$R^{b13} \sim R^{b18}$ は、それぞれ独立に、ヒドロキシ基、炭素数 1 ~ 12 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基を表す。

L^{b31} は、硫黄原子又は酸素原子を表す。

o_2 、 p_2 、 s_2 、及び t_2 は、それぞれ独立に、0～5のいずれかの整数を表す。

q_2 及び r_2 は、それぞれ独立に、0～4のいずれかの整数を表す。

u_2 は0又は1を表す。

o_2 が2以上のとき、複数の R^{b13} は同一又は相異なり、 p_2 が2以上のとき、複数の R^{b14} は同一又は相異なり、 q_2 が2以上のとき、複数の R^{b15} は同一又は相異なり、 r_2 が2以上のとき、複数の R^{b16} は同一又は相異なり、 s_2 が2以上のとき、複数の R^{b17} は同一又は相異なり、 t_2 が2以上のとき、複数の R^{b18} は同一又は相異なる。

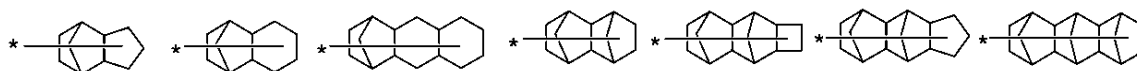
【0194】

脂肪族炭化水素基とは、鎖式炭化水素基及び脂環式炭化水素基を表す。

鎖式炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基及び2-エチルヘキシル基のアルキル基が挙げられる。

特に、 $R^{b9} \sim R^{b12}$ の鎖式炭化水素基は、好ましくは炭素数1～12である。

脂環式炭化水素基としては、単環式又は多環式のいずれでもよく、単環式の脂環式炭化水素基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデシル基等のシクロアルキル基が挙げられる。多環式の脂環式炭化水素基としては、デカヒドロナフチル基、アダマンチル基、ノルボルニル基及び下記の基等が挙げられる。



特に、 $R^{b9} \sim R^{b12}$ の脂環式炭化水素基は、好ましくは炭素数3～18、より好ましくは炭素数4～12である。

水素原子が脂肪族炭化水素基で置換された脂環式炭化水素基としては、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-エチルアダマンタン-2-イル基、2-イソプロピルアダマンタン-2-イル基、メチルノルボルニル基、イソボルニル基等が挙げられる。水素原子が脂肪族炭化水素基で置換された脂環式炭化水素基においては、脂環式炭化水素基と脂肪族炭化水素基との合計炭素数が好ましくは20以下である。

【0195】

芳香族炭化水素基としては、フェニル基、トリル基、キシリル基、クメニル基、メシチル基、*p*-エチルフェニル基、*p*-*tert*-ブチルフェニル基、*p*-シクロヘキシルフェニル基、*p*-アダマンチルフェニル基、ピフェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、2,6-ジエチルフェニル基、2-メチル-6-エチルフェニル基等のアリアル基が挙げられる。

なお、芳香族炭化水素基に、鎖式炭化水素基又は脂環式炭化水素基が含まれる場合は、炭素数1～18の鎖式炭化水素基及び炭素数3～18の脂環式炭化水素基が好ましい。

水素原子がアルコキシ基で置換された芳香族炭化水素基としては、*p*-メトキシフェニル基等が挙げられる。

水素原子が芳香族炭化水素基で置換された鎖式炭化水素基としては、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、トリチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基等のアラキル基が挙げられる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基及びドデシルオキシ基等が挙げられる。

アルキルカルボニル基としては、アセチル基、プロピオニル基及びブチリル基等が挙げられる。

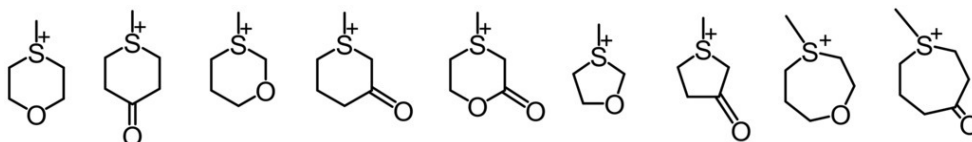
ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子等が挙げられる。

アルキルカルボニルオキシ基としては、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、プロピルカルボニルオキシ基、イソプロピルカルボニルオキシ基、ブチルカルボニルオキシ基、*sec*-ブチルカルボニルオキシ基、*tert*-ブチルカルボニルオキシ基、ペンチルカルボニルオキシ基、ヘキシルカルボニルオキシ基、オクチルカルボニルオキシ基及び2-エチルヘキシルカルボニルオキシ基等が挙げられる。

【0196】

R^{b4} と R^{b5} とが互いに結合してそれらが結合する硫黄原子と一緒に形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、炭素数3～18の環が挙げられ、好ましくは炭素数4～18の環である。また、硫黄原子を含む環は、3員環～12員環が挙げられ、好ましくは3員環～7員環であり、例えば下記の環が挙げられる。

10



R^{b9} と R^{b10} とが一緒に形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、3員環～12員環が挙げられ、好ましくは3員環～7員環である。例えば、チオラン-1-イウム環（テトラヒドロチオフェニウム環）、チアン-1-イウム環、1,4-オキサチアン-4-イウム環等が挙げられる。

20

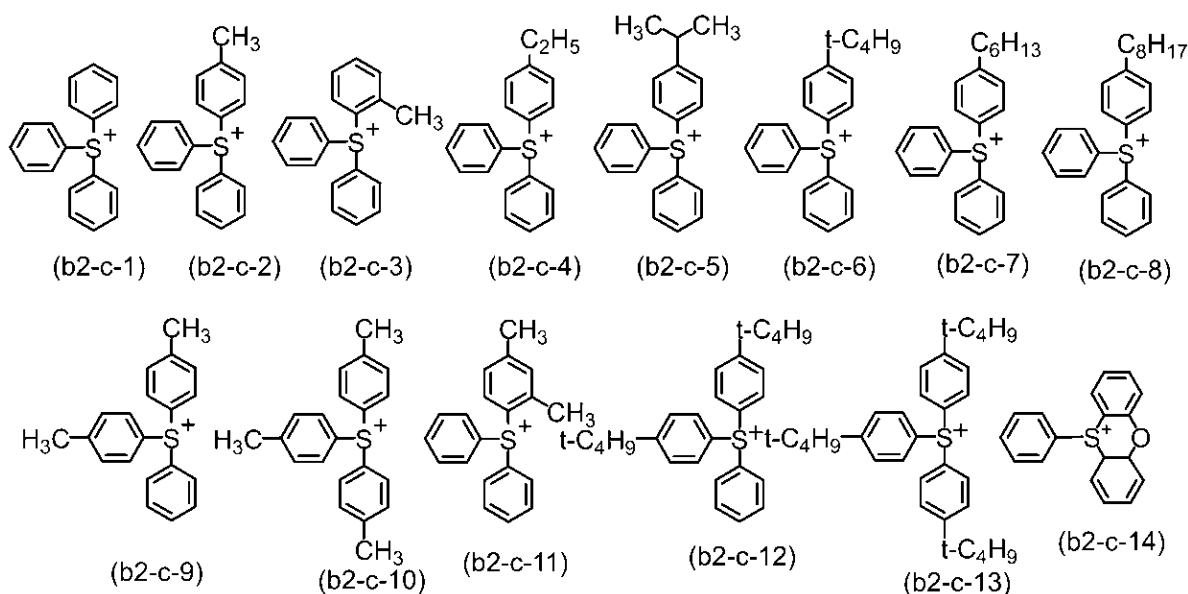
R^{b11} と R^{b12} とが一緒に形成する環は、単環式、多環式、芳香族性、非芳香族性、飽和及び不飽和のいずれの環であってもよい。この環は、3員環～12員環が挙げられ、好ましくは3員環～7員環である。オキソシクロヘプタン環、オキソシクロヘキサン環、オキソノルボルナン環、オキサダマンタン環等が挙げられる。

【0197】

カチオン(b2-1)～カチオン(b2-4)の中でも、好ましくは、カチオン(b2-1)である。

カチオン(b2-1)としては、以下のカチオンが挙げられる。

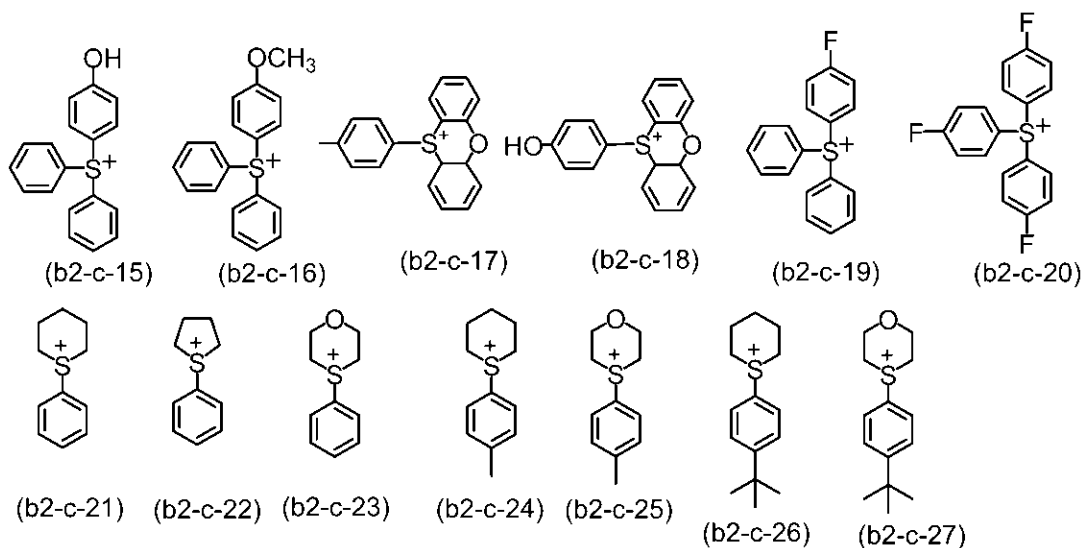
30



40

【0198】

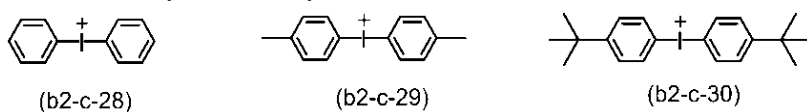
50



10

【 0 1 9 9 】

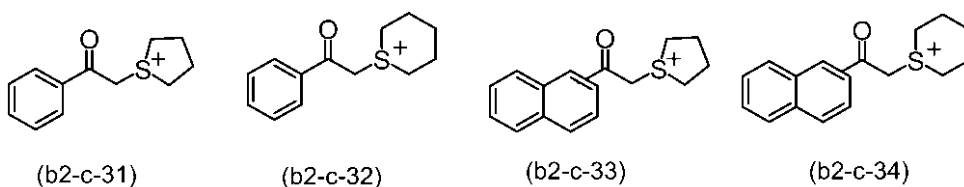
カチオン (b 2 - 2) としては、以下のカチオンが挙げられる。



20

【 0 2 0 0 】

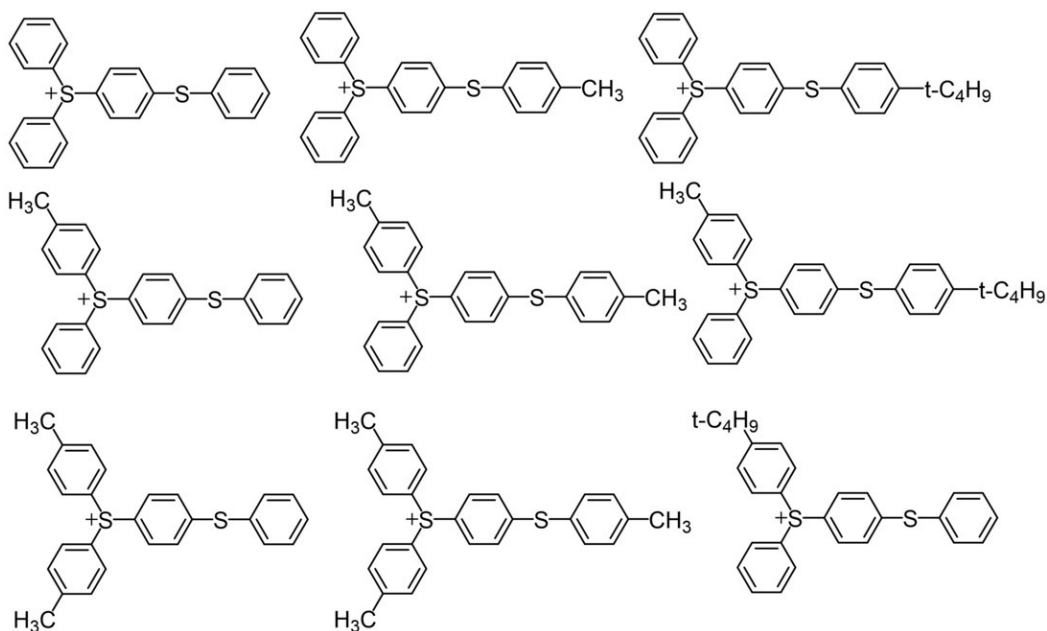
カチオン (b 2 - 3) としては、以下のカチオンが挙げられる。



30

【 0 2 0 1 】

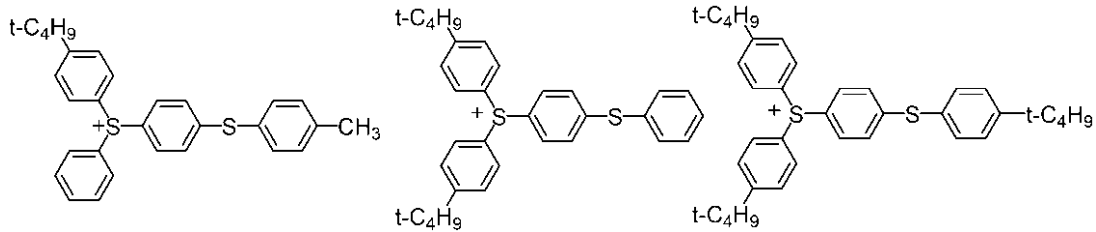
カチオン (b 2 - 4) としては、以下のカチオンが挙げられる。



40

50

【 0 2 0 2 】

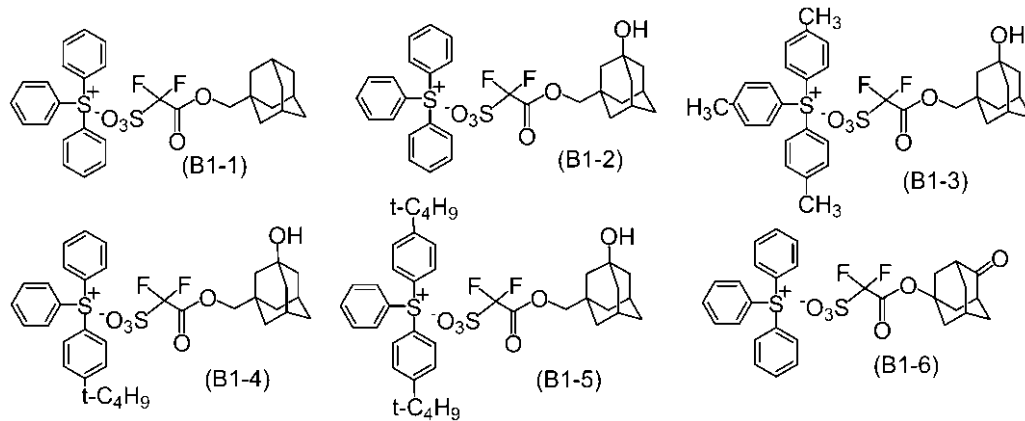


【 0 2 0 3 】

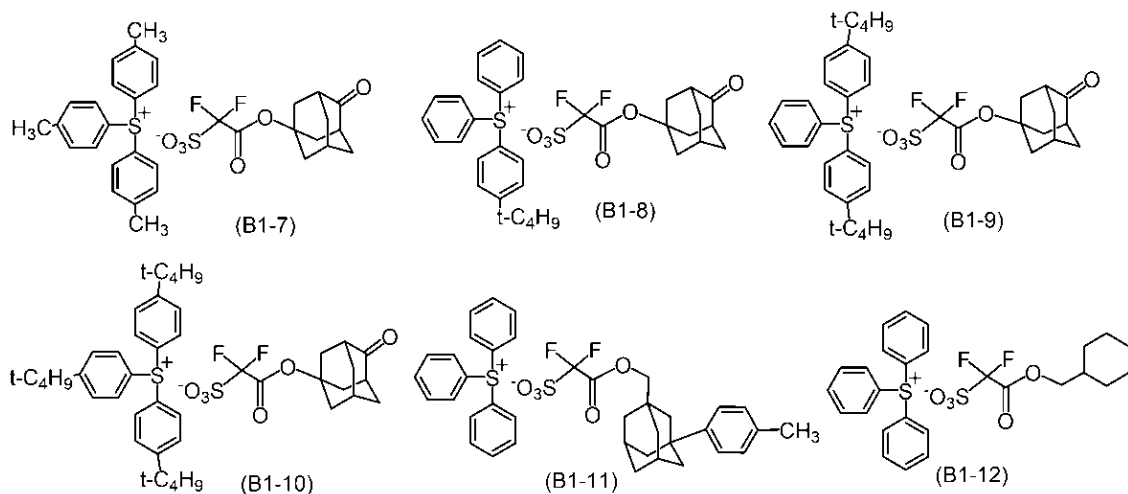
酸発生剤（Ｂ）は、上述のスルホン酸アニオン及び上述の有機カチオンの組合せであり、これらは任意に組合せることができる。酸発生剤（Ｂ）としては、好ましくは式（Ｂ１ａ－１）～式（Ｂ１ａ－３）及び式（Ｂ１ａ－７）～式（Ｂ１ａ－１６）、式（Ｂ１ａ－１８）、式（Ｂ１ａ－１９）、式（Ｂ１ａ－２２）～式（Ｂ１ａ－３４）のいずれかで表されるアニオンと、カチオン（ｂ２－１）又はカチオン（ｂ２－３）との組合せが挙げられる。

【 0 2 0 4 】

酸発生剤（Ｂ）としては、好ましくは式（Ｂ１－１）～式（Ｂ１－４８）でそれぞれ表されるものが挙げられる、中でもアリールスルホニウムカチオンを含むものが好ましく、式（Ｂ１－１）～式（Ｂ１－３）、式（Ｂ１－５）～式（Ｂ１－７）、式（Ｂ１－１１）～式（Ｂ１－１４）、式（Ｂ１－２０）～式（Ｂ１－２６）、式（Ｂ１－２９）、式（Ｂ１－３１）～式（Ｂ１－４８）で表されるものがとりわけ好ましい。



【 0 2 0 5 】



10

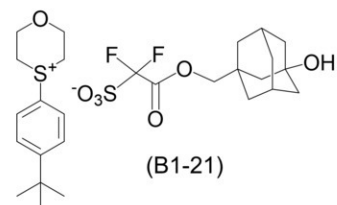
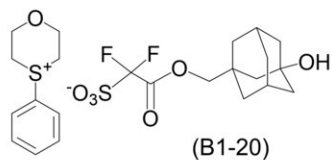
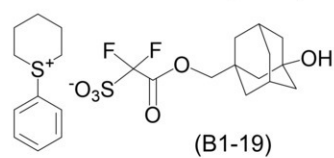
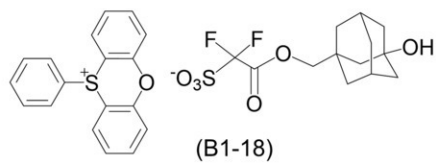
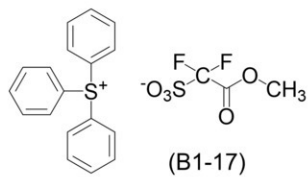
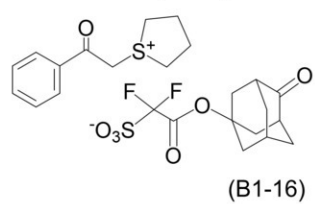
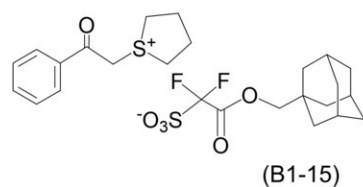
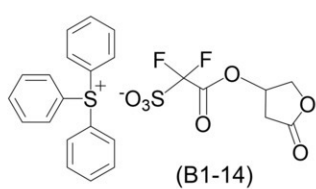
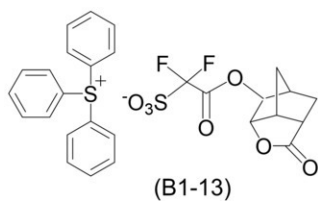
20

30

40

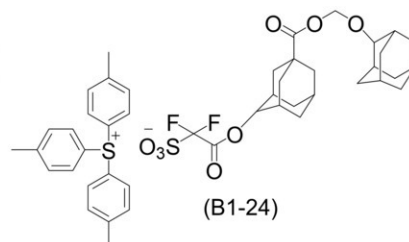
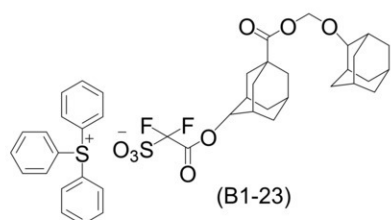
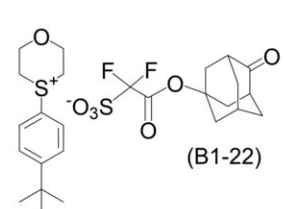
50

【 0 2 0 6 】

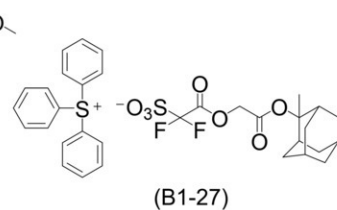
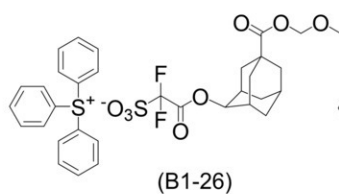
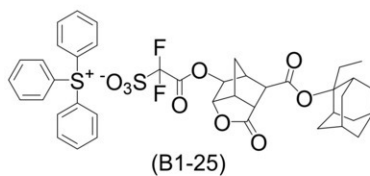


10

【 0 2 0 7 】



20

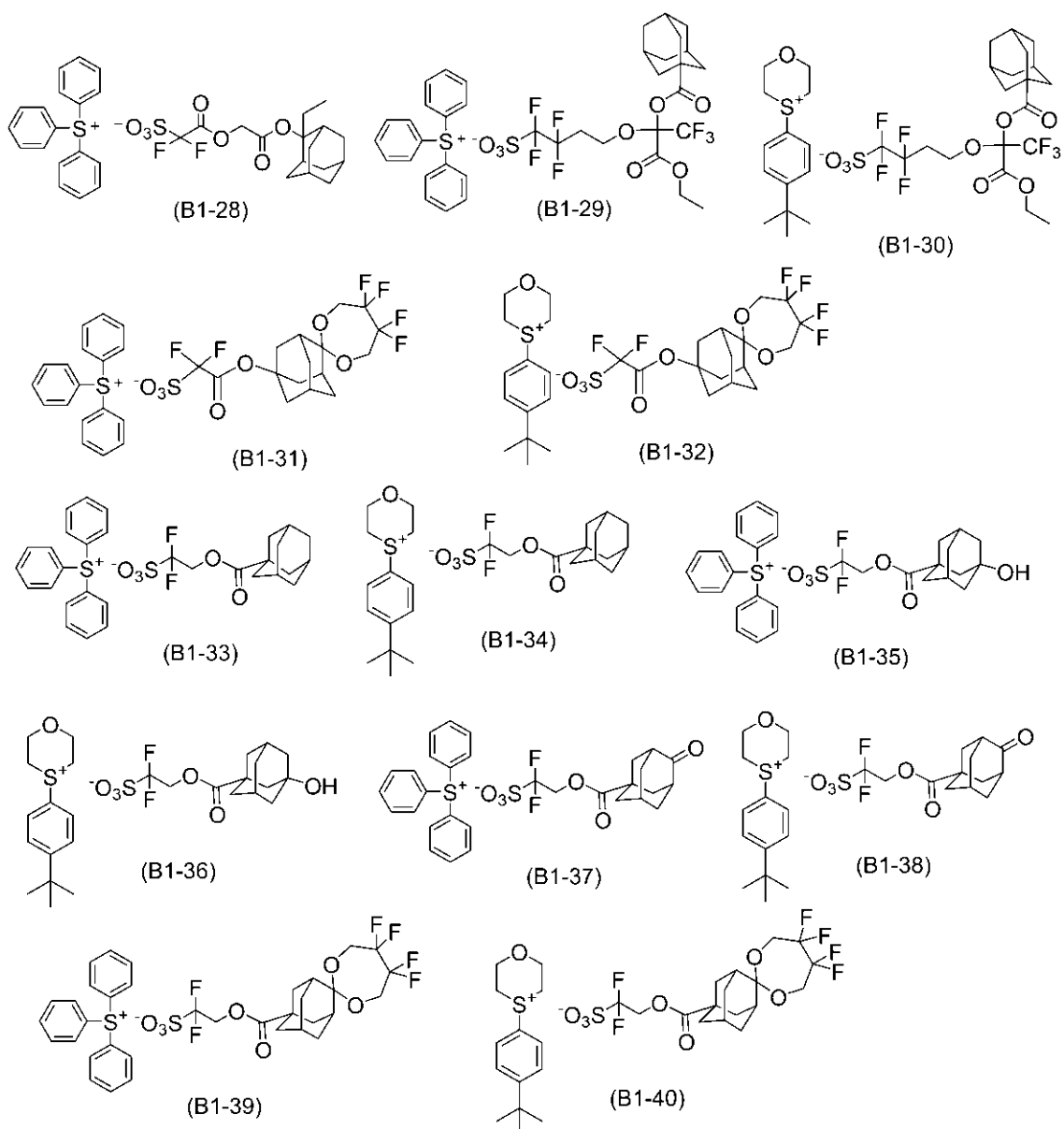


30

【 0 2 0 8 】

40

50



【 0 2 0 9 】

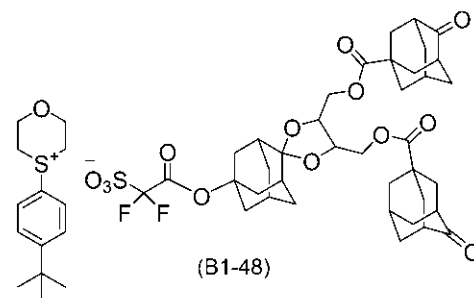
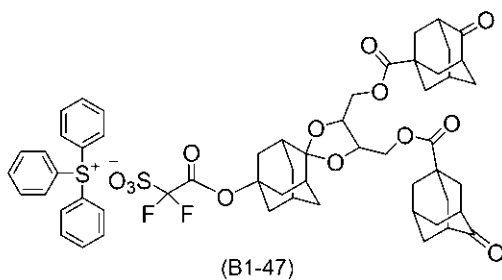
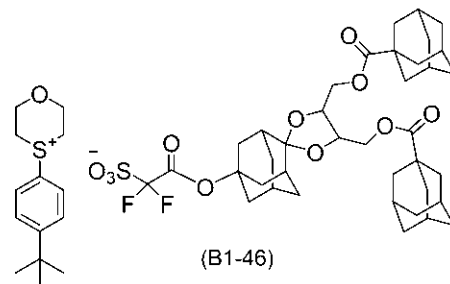
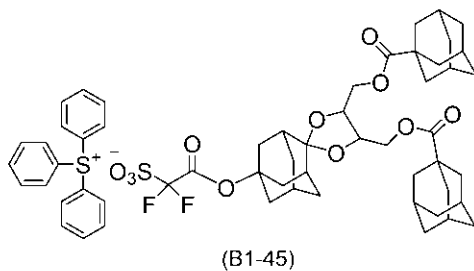
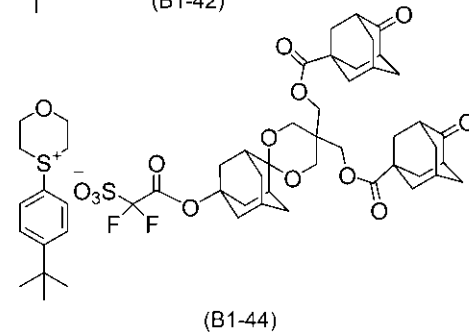
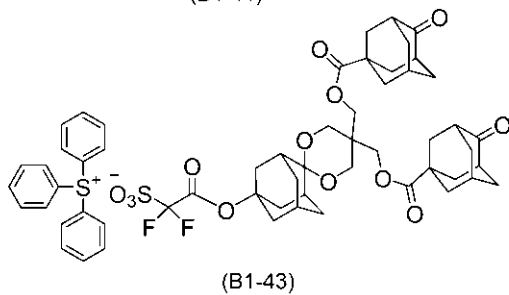
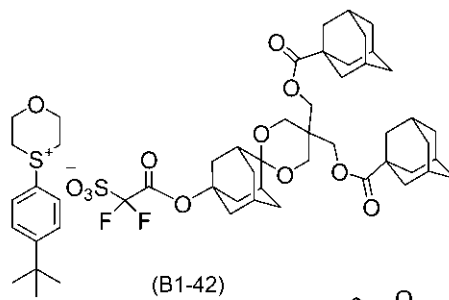
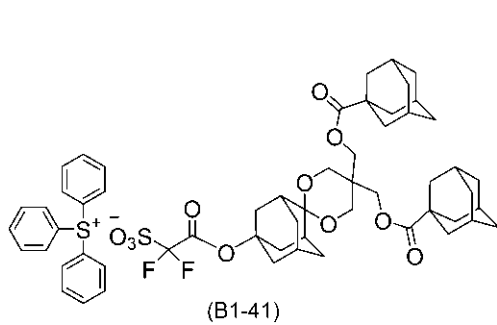
10

20

30

40

50



【 0 2 1 0 】

本発明のレジスト組成物においては、酸発生剤の含有率は、樹脂（A）100質量部に対して、好ましくは1質量部以上40質量部以下、より好ましくは3質量部以上35質量部以下である。本発明のレジスト組成物は、酸発生剤（B）の1種を単独で含有してもよく、複数種を含有してもよい。

【 0 2 1 1 】

< 溶剤（E） >

溶剤（E）の含有率は、レジスト組成物中、通常90質量%以上99.9質量%以下であり、好ましくは92質量%以上99質量%以下であり、より好ましくは94質量%以上99質量%以下である。溶剤（E）の含有率は、例えば液体クロマトグラフィー又はガスクロマトグラフィー等の公知の分析手段で測定できる。

【 0 2 1 2 】

溶剤（E）としては、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル類；プロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル類；乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル及びピルビン酸エチル等のエステル類；アセトン、メチルイソブチ

ルケトン、2 - ヘプタノン及びシクロヘキサノン等のケトン類； - ブチロラクトン等の環状エステル類；等を挙げることができる。溶剤（E）の1種を単独で使用してもよく、2種以上を使用してもよい。

【0213】

<クエンチャー（C）>

クエンチャー（C）としては、塩基性の含窒素有機化合物、及び酸発生剤（B）から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩が挙げられる。クエンチャー（C）の含有量は、レジスト組成物の固形分量を基準に、0.01～5質量％程度であることが好ましい。

塩基性の含窒素有機化合物としては、アミン及びアンモニウム塩が挙げられる。アミンとしては、脂肪族アミン及び芳香族アミンが挙げられる。脂肪族アミンとしては、第一級アミン、第二級アミン及び第三級アミンが挙げられる。

10

【0214】

アミンとしては、1 - ナフチルアミン、2 - ナフチルアミン、アニリン、ジイソプロピルアニリン、2 - , 3 - 又は4 - メチルアニリン、4 - ニトロアニリン、N - メチルアニリン、N , N - ジメチルアニリン、ジフェニルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、トリエチルアミン、トリメチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミン、メチルジブチルアミン、メチルジペンチルアミン、メチルジヘキシルアミン、メチルジシクロヘキシルアミン、メチルジヘプチルアミン、メチルジオクチルアミン、メチルジノニルアミン、メチルジデシルアミン、エチルジブチルアミン、エチルジペンチルアミン、エチルジヘキシルアミン、エチルジヘプチルアミン、エチルジオクチルアミン、エチルジノニルアミン、エチルジデシルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリス〔2 - (2 - メトキシエトキシ)エチル〕アミン、トリイソプロパノールアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4 , 4 ' - ジアミノ - 1 , 2 - ジフェニルエタン、4 , 4 ' - ジアミノ - 3 , 3 ' - ジメチルジフェニルメタン、4 , 4 ' - ジアミノ - 3 , 3 ' - ジエチルジフェニルメタン、2 , 2 ' - メチレンビスアニリン、イミダゾール、4 - メチルイミダゾール、ピリジン、4 - メチルピリジン、1 , 2 - ジ(2 - ピリジル)エタン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジル)エタン、1 , 2 - ジ(2 - ピリジル)エテン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジル)エテン、1 , 3 - ジ(4 - ピリジル)プロパン、1 , 2 - ジ(4 - ピリジルオキシ)エタン、ジ(2 - ピリジル)ケトン、4 , 4 ' - ジピリジルスルフィド、4 , 4 ' - ジピリジルジスルフィド、2 , 2 ' - ジピリジルアミン、2 , 2 ' - ジピコリルアミン、ビピリジン等が挙げられ、好ましくはジイソプロピルアニリン等の芳香族アミンが挙げられ、より好ましくは2 , 6 - ジイソプロピルアニリンが挙げられる。

20

30

【0215】

アンモニウム塩としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトライソプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、テトラヘキシルアンモニウムヒドロキシド、テトラオクチルアンモニウムヒドロキシド、フェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、3 - (トリフルオロメチル)フェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ - n - ブチルアンモニウムサリチラート及びコリン等が挙げられる。

40

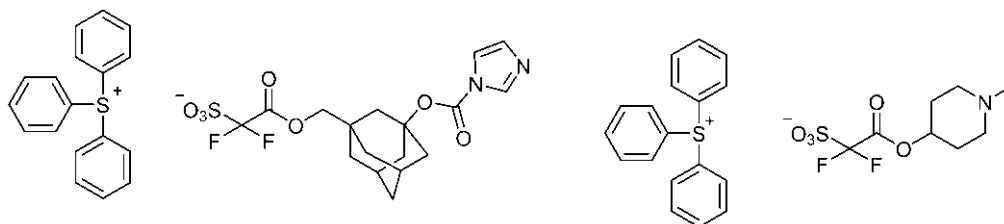
【0216】

酸発生剤（B）から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩における酸性度は、酸解離定数（ pK_a ）で示される。酸発生剤（B）から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩は、該塩から発生する酸の酸解離定数が、通常 $-3 < pK_a$ の塩であり、好ましくは $-1 < pK_a < 7$ の塩であり、より好ましくは $0 < pK_a < 5$ の塩である。

酸発生剤（B）から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩としては、下記式で表される塩、特開2015 - 147926号公報記載の式（D）で表される塩（以下、「

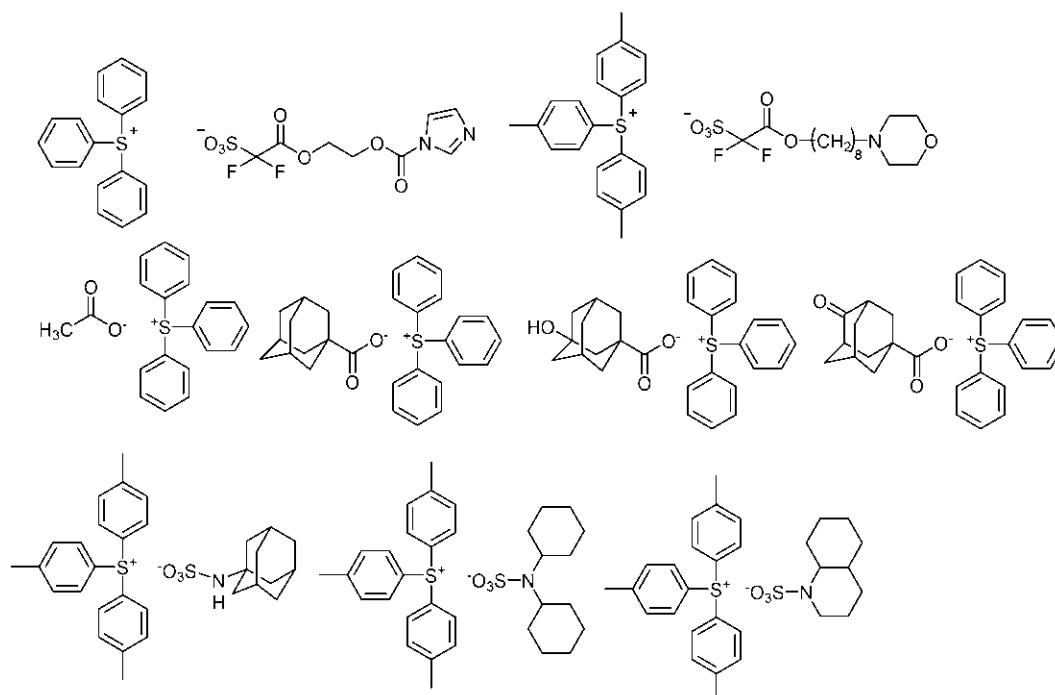
50

弱酸分子内塩（D）」という場合がある。）、並びに特開 2012-229206 号公報、特開 2012-6908 号公報、特開 2012-72109 号公報、特開 2011-39502 号公報及び特開 2011-191745 号公報記載の塩が挙げられる。酸発生剤（B）から発生する酸よりも酸性度の弱い酸を発生する塩として好ましくは、弱酸分子内塩（D）である。



10

【 0 2 1 7 】

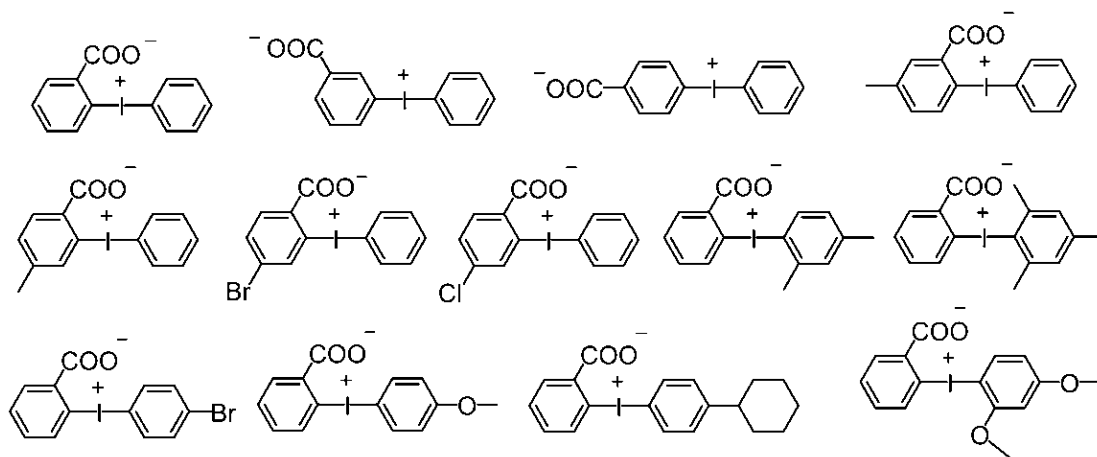


20

30

【 0 2 1 8 】

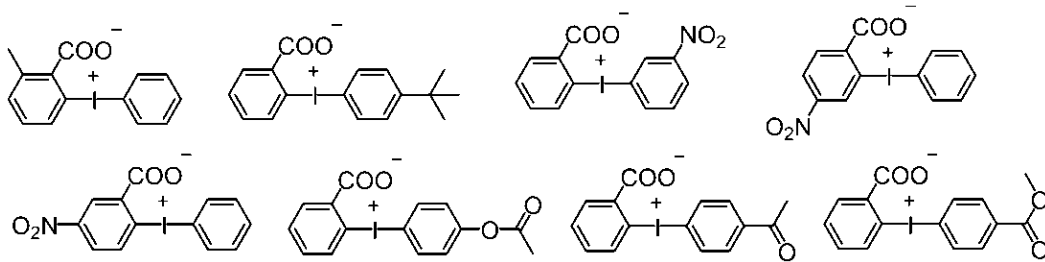
弱酸分子内塩（D）としては、以下の塩が挙げられる。



40

【 0 2 1 9 】

50



【 0 2 2 0 】

レジスト組成物がクエンチャー（Ｃ）を含有する場合、クエンチャー（Ｃ）の含有率は、レジスト組成物の固形分中、通常、０．０１～５質量％であり、好ましくは０．０１～３質量％である。

10

【 0 2 2 1 】

その他の成分

本発明のレジスト組成物は、必要に応じて、上述の成分以外の成分（以下「その他の成分（Ｆ）」という場合がある。）を含有していてもよい。その他の成分（Ｆ）に特に限定はなく、レジスト分野で公知の添加剤、例えば、増感剤、溶解抑制剤、界面活性剤、安定剤、染料等を利用できる。

【 0 2 2 2 】

レジスト組成物の調製

本発明のレジスト組成物は、本発明の樹脂（Ａ）及び酸発生剤（Ｂ）、並びに、必要に応じて、樹脂（Ａ２）、樹脂（Ｘ）、クエンチャー（Ｃ）、溶剤（Ｅ）及びその他の成分（Ｆ）を混合することにより調製することができる。混合順は任意であり、特に限定されるものではない。混合する際の温度は、１０～４０ から、樹脂等の種類や樹脂等の溶剤（Ｅ）に対する溶解度等に応じて適切な温度を選ぶことができる。混合時間は、混合温度に応じて、０．５～２４時間の中から適切な時間を選ぶことができる。なお、混合手段も特に制限はなく、攪拌混合等を用いることができる。

20

各成分を混合した後は、孔径０．００３～０．２ μ m程度のフィルターを用いてろ過することが好ましい。

【 0 2 2 3 】

レジストパターンの製造方法

本発明のレジストパターンの製造方法は、

- （１）本発明のレジスト組成物を基板上に塗布する工程、
- （２）塗布後の組成物を乾燥させて組成物層を形成する工程、
- （３）組成物層に露光する工程、
- （４）露光後の組成物層を加熱する工程、及び
- （５）加熱後の組成物層を現像する工程を含む。

30

【 0 2 2 4 】

レジスト組成物を基板上に塗布するには、スピンコーター等、通常、用いられる装置によって行うことができる。基板としては、シリコンウェハ等の無機基板が挙げられる。レジスト組成物を塗布する前に、基板を洗浄してもよく、基板上に反射防止膜等が形成されていてもよい。

40

【 0 2 2 5 】

塗布後の組成物を乾燥することにより、溶剤を除去し、組成物層を形成する。乾燥は、例えば、ホットプレート等の加熱装置を用いて溶剤を蒸発させること（いわゆるブリーク）により行うか、あるいは減圧装置を用いて行う。加熱温度は、５０～２００ であることが好ましく、加熱時間は、１０～１８０秒間であることが好ましい。また、減圧乾燥する際の圧力は、１～１．０×１０^５ Pa程度であることが好ましい。

【 0 2 2 6 】

得られた組成物層に、通常、露光機を用いて露光する。露光機は、液浸露光機であって

50

もよい。露光光源としては、KrFエキシマレーザ（波長248nm）、ArFエキシマレーザ（波長193nm）、F₂エキシマレーザ（波長157nm）のような紫外域のレーザ光を放射するもの、固体レーザ光源（YAG又は半導体レーザ等）からのレーザ光を波長変換して遠紫外域または真空紫外域の高調波レーザ光を放射するもの、電子線や、超紫外光（EUV）を照射するもの等、種々のものを用いることができる。尚、本明細書において、これらの放射線を照射することを総称して「露光」という場合がある。露光の際、通常、求められるパターンに相当するマスクを介して露光が行われる。露光光源が電子線の場合は、マスクを用いずに直接描画により露光してもよい。

【0227】

露光後の組成物層を、酸不安定基における脱保護反応を促進するために加熱処理（いわゆるポストエキスポジャーベーク）を行う。加熱温度は、通常50～200 程度、好ましくは70～150 程度である。

10

【0228】

加熱後の組成物層を、通常、現像装置を用いて、現像液を利用して現像する。現像方法としては、ディップ法、パドル法、スプレー法、ダイナミックディスペンス法等が挙げられる。現像温度は、例えば、5～60 であることが好ましく、現像時間は、例えば、5～300秒間であることが好ましい。現像液の種類を以下のとおりに選択することにより、ポジ型レジストパターン又はネガ型レジストパターンを製造できる。

【0229】

本発明のレジスト組成物からポジ型レジストパターンを製造する場合は、現像液としてアルカリ現像液を用いる。アルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水溶液であればよい。例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや（2-ヒドロキシエチル）トリメチルアンモニウムヒドロキシド（通称コリン）の水溶液等が挙げられる。アルカリ現像液には、界面活性剤が含まれていてもよい。

20

現像後レジストパターンを超純水で洗浄し、次いで、基板及びパターン上に残った水を除去することが好ましい。

【0230】

本発明のレジスト組成物からネガ型レジストパターンを製造する場合は、現像液として有機溶剤を含む現像液（以下「有機系現像液」という場合がある）を用いる。

有機系現像液に含まれる有機溶剤としては、2-ヘキサノン、2-ヘプタノン等のケトン溶剤；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル溶剤；酢酸ブチル等のエステル溶剤；プロピレングリコールモノメチルエーテル等のグリコールエーテル溶剤；N,N-ジメチルアセトアミド等のアミド溶剤；アニソール等の芳香族炭化水素溶剤等が挙げられる。

30

有機系現像液中、有機溶剤の含有率は、90質量%以上100質量%以下が好ましく、95質量%以上100質量%以下がより好ましく、実質的に有機溶剤のみであることがさらに好ましい。

中でも、有機系現像液としては、酢酸ブチル及びノ又は2-ヘプタノンを含む現像液が好ましい。有機系現像液中、酢酸ブチル及び2-ヘプタノンの合計含有率は、50質量%以上100質量%以下が好ましく、90質量%以上100質量%以下がより好ましく、実質的に酢酸ブチル及びノ又は2-ヘプタノンのみであることがさらに好ましい。

40

有機系現像液には、界面活性剤が含まれていてもよい。また、有機系現像液には、微量の水分が含まれていてもよい。

現像の際、有機系現像液とは異なる種類の溶剤に置換することにより、現像を停止してもよい。

【0231】

現像後のレジストパターンをリンス液で洗浄することが好ましい。リンス液としては、レジストパターンを溶解しないものであれば特に制限はなく、一般的な有機溶剤を含む溶液を使用することができ、好ましくはアルコール溶剤又はエステル溶剤である。

洗浄後は、基板及びパターン上に残ったリンス液を除去することが好ましい。

50

【 0 2 3 2 】

用途

本発明のレジスト組成物は、KrFエキシマレーザ露光用のレジスト組成物、ArFエキシマレーザ露光用のレジスト組成物、電子線（EB）露光用のレジスト組成物又はEUV露光用のレジスト組成物として好適であり、電子線（EB）露光用のレジスト組成物又はEUV露光用のレジスト組成物としてより好適であり、半導体の微細加工に有用である。

【実施例】

【 0 2 3 3 】

実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。例中、含有量ないし使用量を表す「%」及び「部」は、特記しないかぎり質量基準である。

重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで下記条件により求めた値である。

装置：HLC-8120GPC型（東ソー社製）

カラム：TSKgel Multipore H_{XL}-M x 3 + guardcolumn（東ソー社製）

溶離液：テトラヒドロフラン

流量：1.0 mL/min

検出器：RI検出器

カラム温度：40

注入量：100 µl

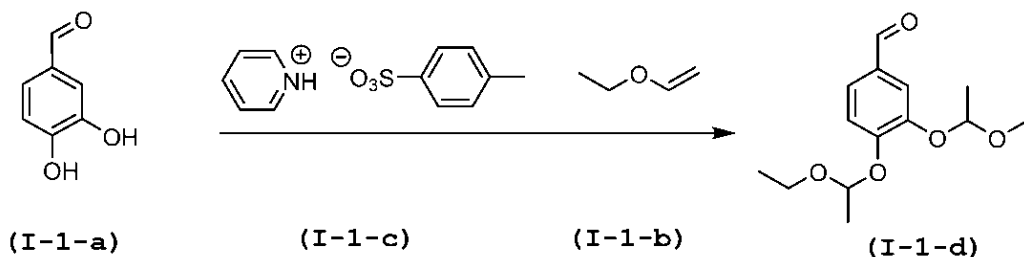
分子量標準：標準ポリスチレン（東ソー社製）

【 0 2 3 4 】

また、化合物の構造は、質量分析（LCはAgilent製1100型、MASSはAgilent製LC/MSD型）を用い、分子イオンピークを測定することで確認した。以下の実施例ではこの分子イオンピークの値を「MASS」で示す。

【 0 2 3 5 】

合成例1：式（I-1）で表される化合物の合成



式（I-1-a）で表される化合物25部、式（I-1-c）で表される化合物4.5部及びクロロホルム100部を混合し、23℃で30分間攪拌した。得られた混合溶液に、式（I-1-b）で表される化合物39.16部を添加し、23℃で18時間攪拌した。得られた反応マスに、クロロホルム140部及びイオン交換水45部を加えて23℃で30分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層に10%炭酸カリウム水溶液150部を加えて23℃で30分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水60部を加えて23℃で30分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を4回繰り返した。得られた有機層を濃縮し、濃縮マスをカラム（シリカゲル60N（球状、中性）100-210 µm；関東化学（株）製、展開溶媒：n-ヘプタン/酢酸エチル=5/1）分取することにより、式（I-1-d）で表される化合物41.22部を得た。

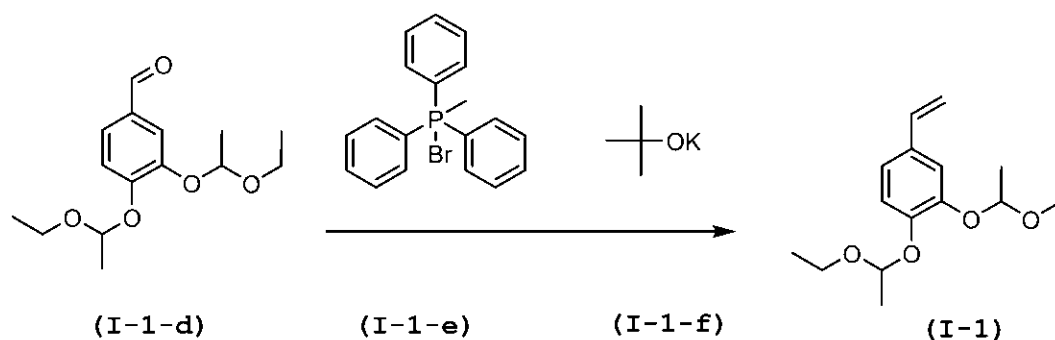
10

20

30

40

50



10

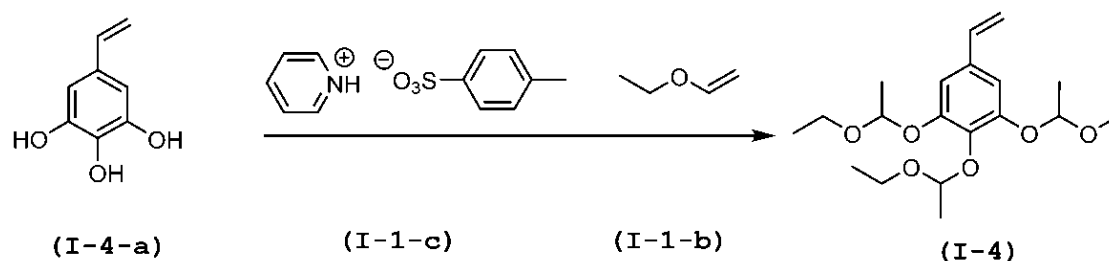
式 (I - 1 - e) で表される化合物 57.57 部、式 (I - 1 - f) で表される化合物 18.09 部及びテトラヒドロフラン 400 部を混合し、0 で 30 分間攪拌した後、23 まで昇温した。得られた混合物に、式 (I - 1 - d) で表される化合物 35 部を添加し、23 で 12 時間攪拌した。得られた反応マスを濃縮した後、濃縮残渣に、酢酸エチル 400 部及びイオン交換水 90 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 4 回繰り返した。得られた有機層を濃縮し、濃縮マスをカラム (シリカゲル 60 N (球状、中性) 100 - 210 μ m ; 関東化学 (株) 製、展開溶媒 : n - ヘプタン / 酢酸エチル = 5 / 1) 分取することにより、式 (I - 1) で表される化合物 24.91 部を得た。

M A S S (質量分析) : 281.2 [M + H]⁺

20

【0236】

合成例 2 : 式 (I - 4) で表される化合物の合成



30

式 (I - 4 - a) で表される化合物 2.75 部、式 (I - 1 - c) で表される化合物 0.68 部及びクロロホルム 50 部を混合し、23 で 30 分間攪拌した。得られた混合溶液に、式 (I - 1 - b) で表される化合物 5.87 部を添加し、23 で 18 時間攪拌した。得られた反応マスに、クロロホルム 50 部及びイオン交換水 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層に 10% 炭酸カリウム水溶液 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 4 回繰り返した。得られた有機層を濃縮し、濃縮マスをカラム (シリカゲル 60 N (球状、中性) 100 - 210 μ m ; 関東化学 (株) 製、展開溶媒 : n - ヘプタン / 酢酸エチル = 5 / 1) 分取することにより、式 (I - 4) で表される化合物 1.19 部を得た。

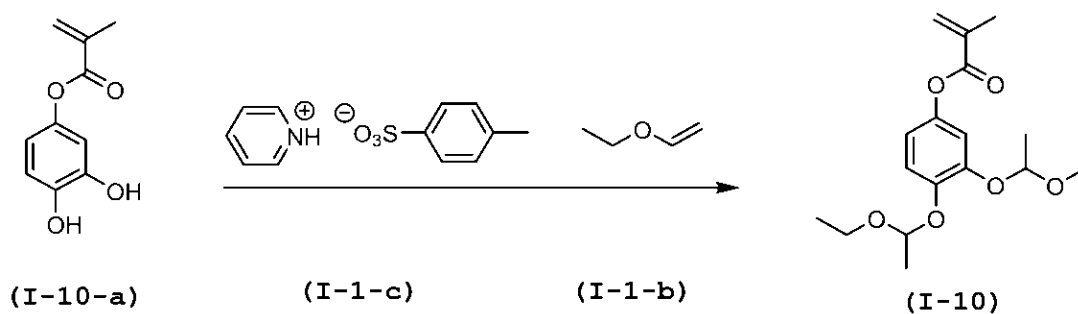
40

M A S S (質量分析) : 369.2 [M + H]⁺

【0237】

合成例 3 : 式 (I - 10) で表される化合物の合成

50



10

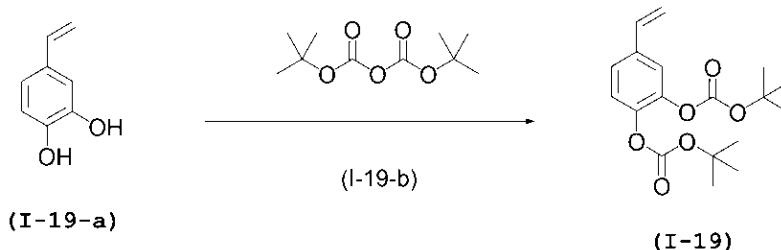
式 (I - 10 - a) で表される化合物 3.51 部、式 (I - 1 - c) で表される化合物 0.45 部及びクロロホルム 50 部を混合し、23 で 30 分間攪拌した。得られた混合溶液に、式 (I - 1 - b) で表される化合物 3.91 部を添加し、23 で 18 時間攪拌した。得られた反応マスに、クロロホルム 50 部及びイオン交換水 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層に 10% 炭酸カリウム水溶液 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。回収された有機層にイオン交換水 50 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 4 回繰り返した。得られた有機層を濃縮し、濃縮マスをカラム (シリカゲル 60 N (球状、中性) 100 - 210 μ m; 関東化学 (株) 製、展開溶媒: n - ヘプタン / 酢酸エチル = 5 / 1) 分取することにより、式 (I - 10) で表される化合物 1.88 部を得た。

20

M A S S (質量分析): 339.2 [M + H]⁺

【0238】

合成例 4: 式 (I - 19) で表される化合物の合成



30

式 (I - 19 - a) で表される化合物 1.28 部、アセトニトリル 30 部、ピリジン 2.34 部及び式 (I - 19 - b) で表される化合物 6.14 部を混合し、23 で 6 時間攪拌した。得られた混合物に、クロロホルム 50 部及びイオン交換水 30 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。得られた有機層に 5% シュウ酸水溶液 20 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。得られた有機層にイオン交換水 30 部を加えて 23 で 30 分間攪拌した後、分液して有機層を取り出した。この水洗操作を 3 回繰り返した。得られた有機層を濃縮し、濃縮マスをカラム (シリカゲル 60 N (球状、中性) 100 - 210 μ m; 関東化学 (株) 製、展開溶媒: n - ヘプタン / 酢酸エチル = 5 / 1) 分取することにより、式 (I - 19) で表される化合物 0.74 部を得た。

40

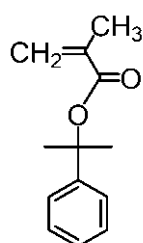
M A S S (質量分析): 337.2 [M + H]⁺

【0239】

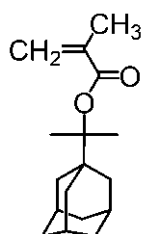
樹脂の合成

樹脂の合成において使用した化合物 (モノマー) を下記に示す。

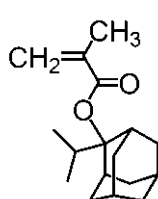
50



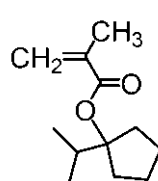
(a1-0X-1)



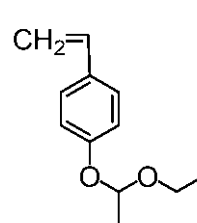
(a1-0-7)



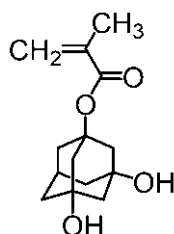
(a1-1-3)



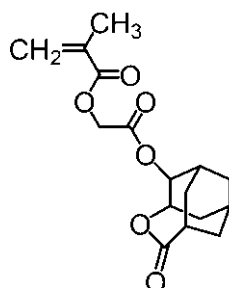
(a1-2-6)



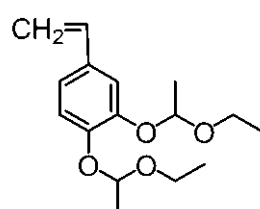
(a1-4-2)



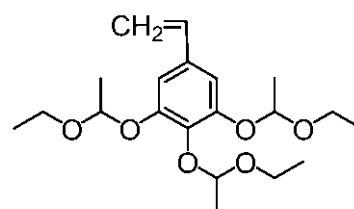
(a2-1-3)



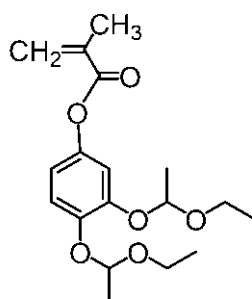
(a3-4-2)



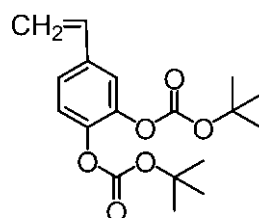
(I-1)



(I-4)



(I-10)



(I-19)

以下、これらのモノマーを式番号に応じて「モノマー（a1-1-3）」等という。

【0240】

合成例5〔樹脂A1の合成〕

モノマーとして、モノマー（a1-4-2）、モノマー（a1-1-3）、モノマー（a1-2-6）及びモノマー（I-1）を用い、そのモル比〔モノマー（a1-4-2）：モノマー（a1-1-3）：モノマー（a1-2-6）：モノマー（I-1）〕が、19：25：38：18の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4-ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、p-トルエンスルホン酸水溶液を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.6×10^3 である樹脂A1を収率58%で得た。この樹脂A1は、以下の構造単位（モノマー（I-1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は100%）を有するものである。

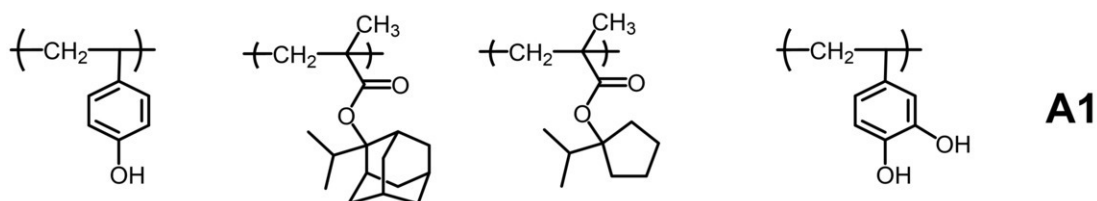
10

20

30

40

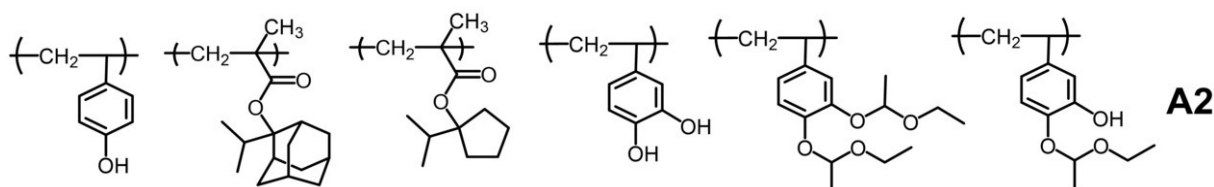
50



【 0 2 4 1 】

合成例 6〔樹脂 A 2 の合成〕

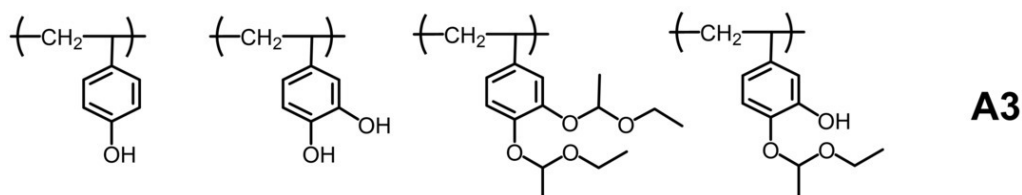
モノマーとして、モノマー（a 1 - 4 - 2）、モノマー（a 1 - 1 - 3）、モノマー（a 1 - 2 - 6）及びモノマー（I - 1）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 4 - 2）：モノマー（a 1 - 1 - 3）：モノマー（a 1 - 2 - 6）：モノマー（I - 1）〕が、19：25：38：18の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを 73℃ で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を 15℃ に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、6 時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.2×10^3 である樹脂 A 2 を収率 48 % で得た。この樹脂 A 2 は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は 63 %）を有するものである。



【 0 2 4 2 】

合成例 7〔樹脂 A 3 の合成〕

モノマーとして、モノマー（a 1 - 4 - 2）及びモノマー（I - 1）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 4 - 2）：モノマー（I - 1）〕が、19：81の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを 73℃ で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を 15℃ に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、6 時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 5.9×10^3 である樹脂 A 3 を収率 55 % で得た。この樹脂 A 3 は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は 60 %）を有するものである。



【 0 2 4 3 】

合成例 8〔樹脂 A 4 の合成〕

10

20

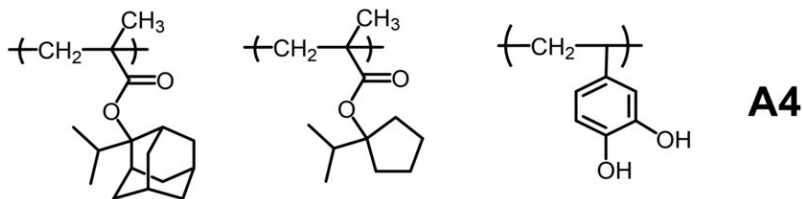
30

40

50

モノマーとして、モノマー（a 1 - 1 - 3）、モノマー（a 1 - 2 - 6）及びモノマー（I - 1）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 1 - 3）：モノマー（a 1 - 2 - 6）：モノマー（I - 1）〕が、25：38：37の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.8×10^3 である樹脂A4を収率60%で得た。この樹脂A4は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は100%）を有するものである。

10



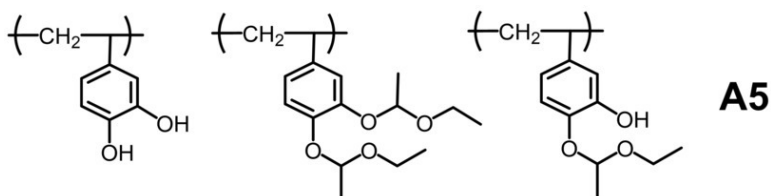
【0244】

20

合成例9〔樹脂A5の合成〕

モノマーとして、モノマー（I - 1）を用い、このモノマーに、モノマーの質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液を15℃に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、3時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.4×10^3 である樹脂A5を収率48%で得た。この樹脂A5は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は50%）を有するものである。

30



【0245】

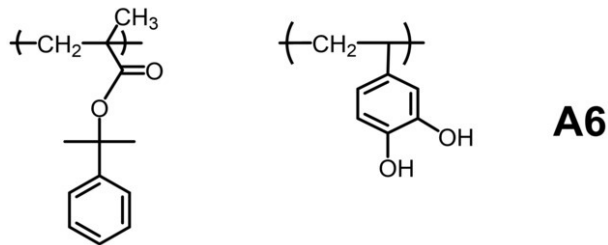
40

合成例10〔樹脂A6の合成〕

モノマーとして、モノマー（a 1 - 0 X - 1）及びモノマー（I - 1）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 0 X - 1）：モノマー（I - 1）〕が、63：37の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1.2 mol % 及び 3.6 mol % 添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.6×10^3 である樹脂A6を収率58%で得た。この樹脂A6は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基にお

50

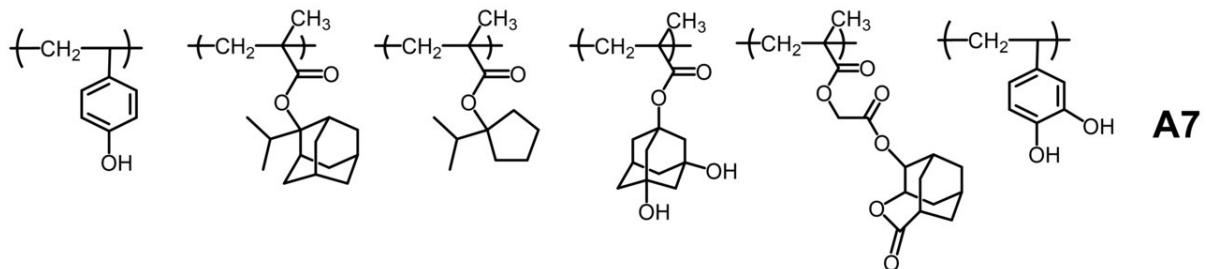
けるエトキシエチル基の脱離率は100%)を有するものである。



【0246】

合成例11〔樹脂A7の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-4-2)、モノマー(a1-1-3)、モノマー(a1-2-6)、モノマー(a2-1-3)、モノマー(a3-4-2)及びモノマー(I-1)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-4-2)：モノマー(a1-1-3)：モノマー(a1-2-6)：モノマー(a2-1-3)：モノマー(a3-4-2)：モノマー(I-1)〕が、12：20：35：3：15：15の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、p-トルエンスルホン酸水溶液を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.9×10^3 である樹脂A7を収率63%で得た。この樹脂A7は、以下の構造単位(モノマー(I-1))の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は100%)を有するものである。



【0247】

合成例12〔樹脂A8の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-0-7)及びモノマー(I-1)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-0-7)：モノマー(I-1)〕が、35：65の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液に、p-トルエンスルホン酸水溶液を加え、12時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.6×10^3 である樹脂A8を収率58%で得た。この樹脂A8は、以下の構造単位(モノマー(I-1))の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は100%)を有するものである。

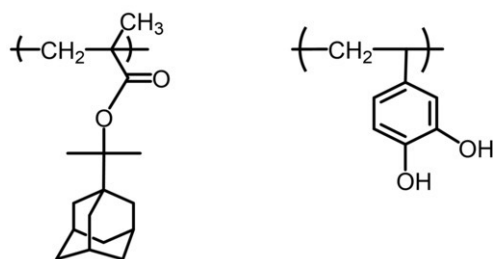
10

20

30

40

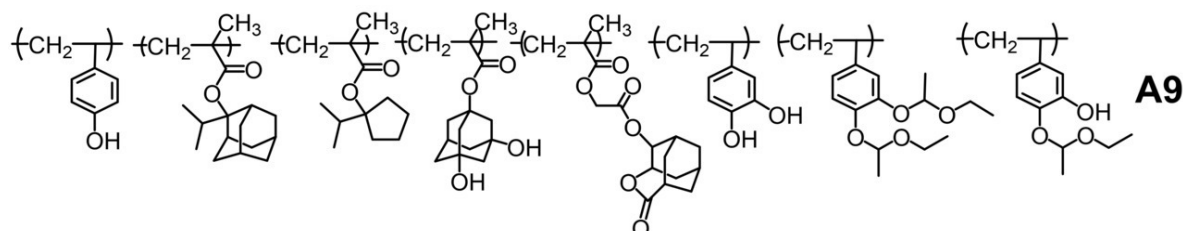
50

**A8**

【 0 2 4 8 】

合成例 1 3〔樹脂 A 9 の合成〕

モノマーとして、モノマー（a 1 - 4 - 2）、モノマー（a 1 - 1 - 3）、モノマー（a 1 - 2 - 6）、モノマー（a 2 - 1 - 3）、モノマー（a 3 - 4 - 2）及びモノマー（I - 1）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 4 - 2）：モノマー（a 1 - 1 - 3）：モノマー（a 1 - 2 - 6）：モノマー（a 2 - 1 - 3）：モノマー（a 3 - 4 - 2）：モノマー（I - 1）〕が、1 2：2 0：3 5：3：1 5：1 5の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1．5 質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1．2 m o l % 及び 3．6 m o l % 添加し、これらを 7 3 で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を 1 5 に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、3 時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.7×10^3 である樹脂 A 9 を収率 5 7 % で得た。この樹脂 A 9 は、以下の構造単位（モノマー（I - 1）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は 5 0 % ）を有するものである。



【 0 2 4 9 】

合成例 1 4〔樹脂 A 1 0 の合成〕

モノマーとして、モノマー（a 1 - 4 - 2）、モノマー（a 1 - 1 - 3）、モノマー（a 1 - 2 - 6）及びモノマー（I - 4）を用い、そのモル比〔モノマー（a 1 - 4 - 2）：モノマー（a 1 - 1 - 3）：モノマー（a 1 - 2 - 6）：モノマー（I - 4）〕が、1 9：2 5：3 8：1 8の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1．5 質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2，4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1．2 m o l % 及び 3．6 m o l % 添加し、これらを 7 3 で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を 1 5 に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、6 時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.7×10^3 である樹脂 A 1 0 を収率 4 2 % で得た。この樹脂 A 1 0 は、以下の構造単位（モノマー（I - 4）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は 5 5 % ）を有するものである。

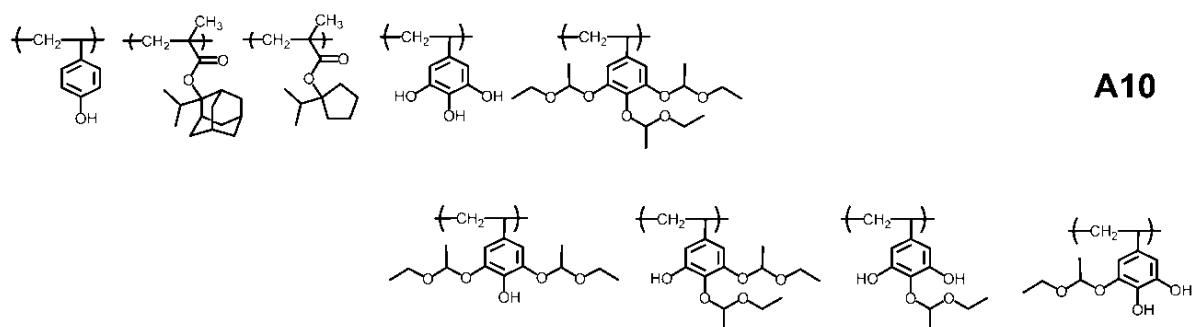
10

20

30

40

50

**A10**

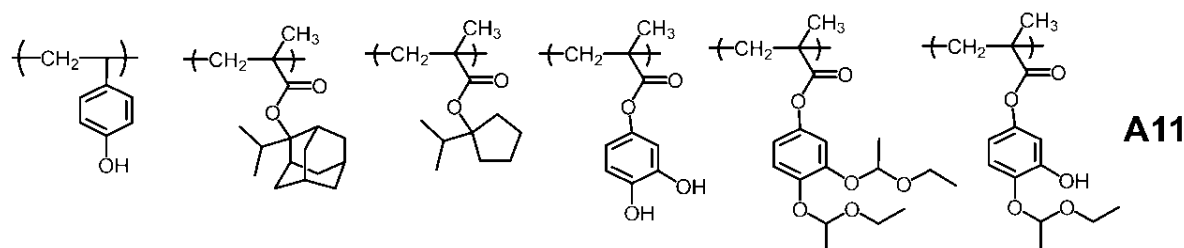
10

【0250】

合成例15〔樹脂A11の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-4-2)、モノマー(a1-1-3)、モノマー(a1-2-6)及びモノマー(I-10)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-4-2)：モノマー(a1-1-3)：モノマー(a1-2-6)：モノマー(I-10)〕が、19：25：38：18の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液を15℃に冷却した後、p-トルエンスルホン酸水溶液を加え、6時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.9×10^3 である樹脂A11を収率60%で得た。この樹脂A11は、以下の構造単位(モノマー(I-10)の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は54%)を有するものである。

20

**A11**

30

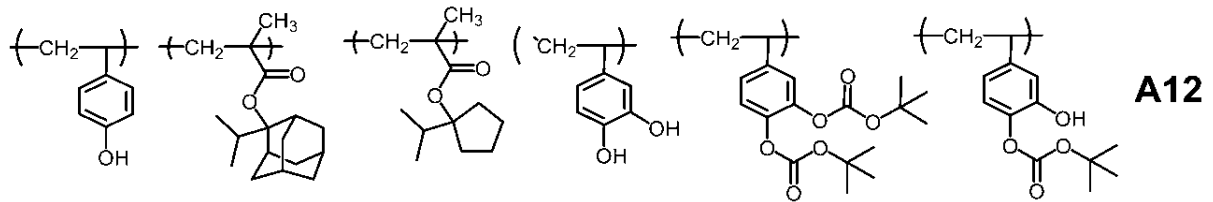
【0251】

合成例16〔樹脂A12の合成〕

モノマーとして、モノマー(a1-4-2)、モノマー(a1-1-3)、モノマー(a1-2-6)及びモノマー(I-19)を用い、そのモル比〔モノマー(a1-4-2)：モノマー(a1-1-3)：モノマー(a1-2-6)：モノマー(I-19)〕が、19：25：38：18の割合となるように混合し、さらに、このモノマー混合物に、全モノマーの合計質量に対して、1.5質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を全モノマー量に対して各々、1.2mol%及び3.6mol%添加し、これらを73℃で約5時間加熱した。その後、重合反応液を15℃に冷却した後、p-トルエンスルホン酸水溶液を加え、6時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量のn-ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.5×10^3 である樹脂A12を収率48%で得た。この樹脂A12は、以下の構造単位(モノマー(I-19)の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は51%)を有するものである。

40

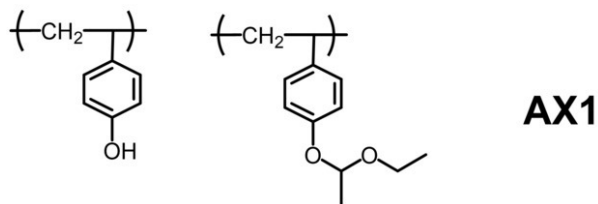
50



【 0 2 5 2 】

合成例 17〔樹脂 A X 1 の合成〕

モノマーとして、モノマー（a 1 - 4 - 2）を用い、このモノマーに、モノマーの質量に対して、1.5 質量倍のメチルイソブチルケトンを混合した。得られた混合物に、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル及びアゾビス（2, 4 - ジメチルバレロニトリル）を全モノマー量に対して各々、1 mol % 及び 3 mol % 添加し、これらを 73℃ で約 5 時間加熱した。その後、重合反応液を 15℃ に冷却した後、p - トルエンスルホン酸水溶液を加え、1 時間攪拌した後、分液した。回収された有機層を、大量の n - ヘプタンに注ぎ樹脂を析出させ、ろ過・回収することにより、重量平均分子量が約 6.4×10^3 である樹脂 A X 1 を収率 48 % で得た。この樹脂 A X 1 は、以下の構造単位（モノマー（a 1 - 4 - 2）の全エトキシエチル基におけるエトキシエチル基の脱離率は 38 %）を有するものである。



【 0 2 5 3 】

< レジスト組成物の調製 >

表 1 に示す各成分を混合して溶解することにより得られた混合物を孔径 0.2 μm のフッ素樹脂製フィルターで濾過し、レジスト組成物を調製した。

【 0 2 5 4 】

10

20

30

40

50

【表 1】

レジスト組成物	樹脂	酸発生剤	クエンチャー	PB/PEB
組成物 1	A1=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 2	A2=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 3	A3=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 4	A4=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 5	A5=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 6	A6=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 7	A7=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 8	A8=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 9	A9=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 10	A10=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 11	A11=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
組成物 12	A12=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
比較組成物 1	A5=10部	BX1=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃
比較組成物 2	A8=10部	BX2/BX3 =2.8/0.6部	C1=0.7部	110℃/120℃
比較組成物 3	AX1=10部	B1-43=3.4部	C1=0.7部	110℃/120℃

10

20

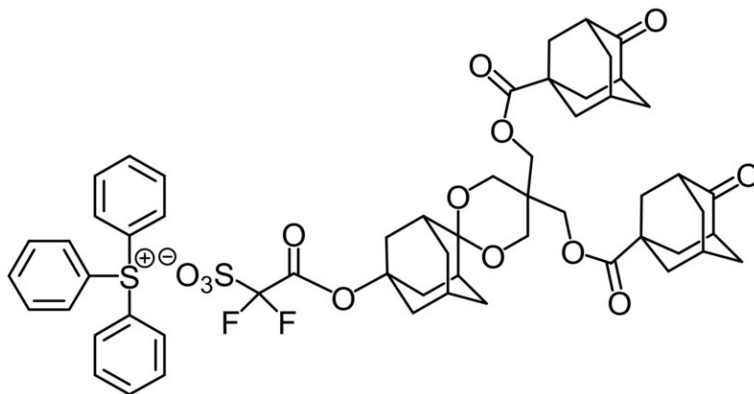
【0255】

< 樹脂 >

A1 ~ A12、AX1：樹脂A1 ~ 樹脂A12、樹脂AX1

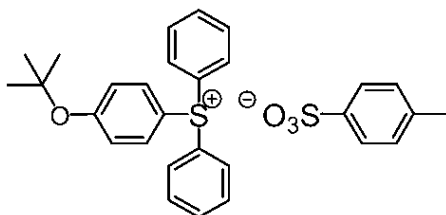
< 酸発生剤 (B) >

B1-43：式(B1-43)で表される塩(特開2016-47815号公報の実施例に従って合成)



30

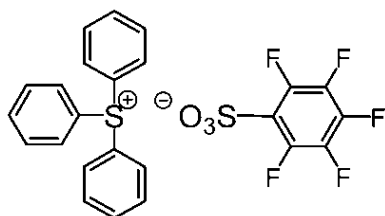
BX1：(和光純薬工業(株)製)



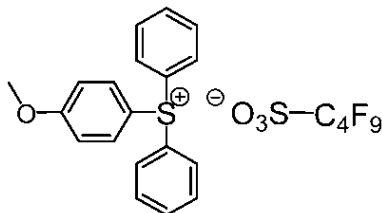
40

BX2：(和光純薬工業(株)製)

50



10



20

30

- ブチロラクトン 5 部

40

50

【 0 2 5 8 】

【表 2】

	組成物	L E R
実施例 1	組成物 1	3.78
実施例 2	組成物 2	3.65
実施例 3	組成物 3	3.84
実施例 4	組成物 4	3.64
実施例 5	組成物 5	3.79
実施例 6	組成物 6	3.89
実施例 7	組成物 7	3.72
実施例 8	組成物 8	3.94
実施例 9	組成物 9	3.70
実施例 10	組成物 10	3.75
実施例 11	組成物 11	3.62
実施例 12	組成物 12	3.68
比較例 1	比較組成物 1	4.28
比較例 2	比較組成物 2	4.42
比較例 3	比較組成物 3	4.13

10

【 0 2 5 9 】

(レジスト組成物の電子線露光評価：酢酸ブチル現像)

6 インチのシリコンウェハを、ダイレクトホットプレート上で、ヘキサメチルジシラザンを用いて 90 で 60 秒処理した。このシリコンウェハに、レジスト組成物を、組成物層の膜厚が 0.04 μm となるようにスピコートした。その後、ダイレクトホットプレート上で、表 1 の「PB」欄に示す温度で 60 秒間プリバークして組成物層を形成した。ウェハ上に形成された組成物層に、電子線描画機〔(株)日立製作所製の「HL-800D 50 keV」〕を用い、露光量を段階的に変化させてラインアンドスペースパターンを直接描画した。

露光後、ホットプレート上にて表 1 の「PEB」欄に示す温度で 60 秒間ポストエキスポージャーバークを行った。次いで、このシリコンウェハ上の組成物層を、現像液として酢酸ブチル(東京化成工業(株)製)を用いて、23 で 20 秒間ダイナミックディスペンス法によって現像を行うことにより、レジストパターンを得た。

30

得られたレジストパターン(ラインアンドスペースパターン)を走査型電子顕微鏡で観察し、60 nm のラインアンドスペースパターンのライン幅とスペース幅とが 1 : 1 となる露光量を実効感度とした。

【 0 2 6 0 】

ラインエッジラフネス評価(LER)：実効感度で製造されたレジストパターンの側壁面の凹凸の振れ幅を走査型電子顕微鏡で測定し、ラインエッジラフネスを求めた。その結果を表 3 に示す。

40

【 0 2 6 1 】

50

【表 3】

	組成物	L E R
実施例 1 3	組成物 1	3. 73
実施例 1 4	組成物 2	3. 68
実施例 1 5	組成物 3	3. 64
実施例 1 6	組成物 4	3. 74
実施例 1 7	組成物 5	3. 71
実施例 1 8	組成物 6	3. 85
実施例 1 9	組成物 7	3. 48
実施例 2 0	組成物 8	3. 89
実施例 2 1	組成物 9	3. 42
実施例 2 2	組成物 1 0	3. 79
実施例 2 3	組成物 1 1	3. 60
実施例 2 4	組成物 1 2	3. 72
比較例 4	比較組成物 1	4. 68
比較例 5	比較組成物 2	4. 34
比較例 6	比較組成物 3	4. 01

10

【産業上の利用可能性】

20

【0 2 6 2】

本発明の化合物に由来する構造単位を有する樹脂を含有するレジスト組成物は、得られるレジストパターンのラインエッジラフネス（L E R）に優れるため、半導体の微細加工に好適であり、産業上極めて有用である。

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

F I

C 0 8 F **8/12 (2006.01)**

C 0 8 F 8/12

G 0 3 F **7/20 (2006.01)**

G 0 3 F 7/20 5 0 2

G 0 3 F 7/20 5 2 1

(56)参考文献

国際公開第 2 0 1 6 / 1 5 8 7 1 1 (W O , A 1)

国際公開第 2 0 1 7 / 0 0 2 7 3 7 (W O , A 1)

国際公開第 2 0 1 8 / 0 6 1 9 4 4 (W O , A 1)

国際公開第 2 0 1 8 / 0 7 9 2 0 3 (W O , A 1)

特開 2 0 1 0 - 0 0 2 5 9 3 (J P , A)

特開 2 0 1 1 - 0 5 9 3 4 7 (J P , A)

米国特許出願公開第 2 0 1 3 / 0 1 7 1 5 6 2 (U S , A 1)

中国特許出願公開第 1 0 3 7 2 8 8 3 5 (C N , A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., D B 名)

G 0 3 F 7 / 0 3 9

G 0 3 F 7 / 0 3 8

G 0 3 F 7 / 0 0 4

C 0 8 F 1 2 / 2 2

C 0 8 F 2 0 / 3 0

C 0 8 F 8 / 1 2

G 0 3 F 7 / 2 0